

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-177908

(P2012-177908A)

(43) 公開日 平成24年9月13日(2012.9.13)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/137 (2006.01)	G O 2 F 1/137	2 H 0 8 8
G02F 1/1335 (2006.01)	G O 2 F 1/1335 5 1 O	2 H 1 4 9
G02F 1/13363 (2006.01)	G O 2 F 1/13363	2 H 1 9 1
G02B 5/30 (2006.01)	G O 2 B 5/30	

審査請求 未請求 請求項の数 16 O L (全 88 頁)

(21) 出願番号	特願2012-17816 (P2012-17816)	(71) 出願人	306037311
(22) 出願日	平成24年1月31日 (2012.1.31)		富士フイルム株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2011-19671 (P2011-19671)		東京都港区西麻布2丁目26番30号
(32) 優先日	平成23年2月1日 (2011.2.1)	(74) 代理人	110000109
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		特許業務法人特許事務所サイクス
		(72) 発明者	海鋒 洋行
			神奈川県南足柄市中沼210番地 富士フイルム株式会社内
		Fターム(参考)	2H088 GA06 GA11 GA17 HA16 HA18 MA02 MA07

最終頁に続く

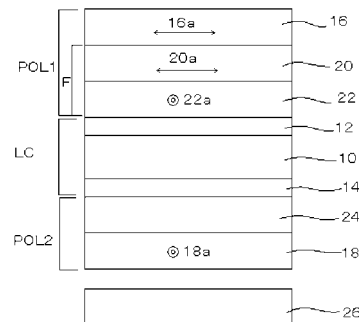
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】視野角コントラストのみならず正面コントラストが改善された液晶表示装置の提供。

【解決手段】第1偏光膜(16)、第1位相差領域(20)及び第2位相差領域(22)からなる光学補償フィルム(F)と、第1基板(12)と、電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質からなる層(10)と、第2基板(14)とをこの順序で含み、第1位相差領域と第2位相差領域の遅相軸が互いに直交であり、第1位相差領域の $R_e(550)$ が20nm以下、第1位相差領域の $R_{th}(550)$ が20nm~120nmであり、第2位相差領域が、配向状態に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する位相差層を含む液晶表示装置。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 偏光膜と、

第 1 位相差領域及び該第 1 位相差領域に接する第 2 位相差領域からなる光学補償フィルムと、

第 1 基板と、

電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質からなる層と、

第 2 基板と、

をこの順序で含む液晶表示装置であって、

第 1 位相差領域と第 2 位相差領域の遅相軸が互いに直交であり、

第 1 位相差領域の波長 550 nm の面内レターデーション $R_e(550)$ が 20 nm 以下、第 1 位相差領域の波長 550 nm の厚み方向のレターデーション $R_{th}(550)$ が $20\text{ nm} \sim 120\text{ nm}$ であり、

第 2 位相差領域が、配向状態に固定化されたディスコティック液晶化合物を含有する位相差層を含む液晶表示装置：但し、面内レターデーション R_e 及び厚み方向レターデーションは、それぞれ面内の屈折率 n_x と n_y ($n_x > n_y$)、厚さ方向の屈折率 n_z 、及びフィルムの厚さ d を用いて、 $R_e = (n_x - n_y) \times d$ 及び $R_{th} = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$ で定義される。

【請求項 2】

第 1 偏光膜、第 1 位相差領域、及び第 2 位相差領域の順で配置されている請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

第 1 偏光膜、第 2 位相差領域、及び第 1 位相差領域の順で配置されている請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記第 2 位相差領域の $R_e(550)$ が、 $50\text{ nm} \sim 200\text{ nm}$ である請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 5】

前記光学補償フィルム全体の $R_{th}(550)$ の絶対値 $|R_{th}(550)|$ が、 40 nm 以下である請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 6】

前記第 2 位相差領域に含まれる位相差層が、垂直配向に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 7】

前記第 2 位相差領域の波長 450 nm 、 550 nm 、 650 nm における R_e 、 $R_e(450)$ 、 $R_e(550)$ 、及び $R_e(650)$ が、 $R_e(450) / R_e(550)$ が 1 以上 1.13 以下で、 $R_e(650) / R_e(550)$ が 0.94 以上 1 以下を満足する請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 8】

前記第 1 位相差領域が複数の層を含み、該複数の層のうち第 2 位相差領域に接する層が配向膜であり、且つ前記第 2 位相差領域が、ディスコティック液晶化合物及び配向制御剤を少なくとも含有する組成物からなり、前記配向制御剤が、空気界面側でのディスコティック液晶化合物のダイレクターの傾斜角度を減じる作用を有する請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の型液晶表示装置。

【請求項 9】

前記第 2 基板のより外側に、第 2 偏光膜を有する請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

前記第 2 偏光膜と前記第 2 基板との間に、ポリマーフィルムを有する請求項 9 に記載の液

10

20

30

40

50

晶表示装置。

【請求項 1 1】

前記ポリマーフィルムが、波長 550 nm の面内レターデーション $R_e(550)$ の絶対値 $|R_e(550)|$ が 10 nm 以下であり、且つ同波長の厚み方向のレターデーション $R_{th}(550)$ の絶対値 $|R_{th}(550)|$ が 30 nm 以下であるフィルムを有する請求項 10 に記載の液晶表示装置。

【請求項 1 2】

前記ポリマーフィルムが、 $|R_e(400) - R_e(700)|$ が 10 nm 以下であり、及び $|R_{th}(400) - R_{th}(700)|$ が 35 nm 以下であるフィルムを有する請求項 10 又は 11 に記載の液晶表示装置。

10

【請求項 1 3】

前記ポリマーフィルムが、厚みが 10 ~ 90 μm であるフィルムを有する請求項 10 ~ 12 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 1 4】

前記ポリマーフィルムが、セルロースアシレート系フィルム、環状オレフィン系ポリマーフィルム、又はアクリル系ポリマーフィルムを有する請求項 10 ~ 13 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 1 5】

前記アクリル系ポリマーフィルムが、ラクトン環単位、無水マレイン酸単位、及びグルタル酸無水物単位から選ばれる少なくとも 1 種の単位を含むアクリル系ポリマーを含有するアクリル系ポリマーフィルムである請求項 14 に記載の液晶表示装置。

20

【請求項 1 6】

前記、電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質が高安定化ブルー相液晶材料である請求項 1 ~ 15 に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、高分子安定化ブルー相の液晶層等、光学的等方性及び異方性間をスイッチング可能な媒質からなる層を有する液晶表示装置の視野角コントラスト及び正面コントラストの改善に関する。

30

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置の液晶セルの材料として、従来のネマチック液晶に代えて、高分子安定化ブルー相液晶の利用が提案されている（特許文献 1 及び 2）。この高分子安定化ブルー相液晶は、ブルー相液晶の持つ高速応答性を失うことなく、その発現温度範囲を高分子によって著しく高めた新規材料である。高分子安定化ブルー相液晶は、電界無印加状態で光学的に等方性であるため、配向を制御する必要がない。電界ゼロでレターデーションが無く、電界印加でレターデーションが誘起される現象を利用する新規な方式で表示を行う。その応答時間は 100 μ 秒程度であるため、従来の液晶表示素子よりも格段に応答が速い。また、黒表示時においてレターデーションによる光漏れの発生が無く、広い視野角コントラスト（CR）が得られると報告されている。また、高分子安定化ブルー相液晶に位相差フィルムを組み合わせ、偏光板による光漏れを抑えて、さらに広い視野角 CR を得る方法が提案されている（特許文献 3）。さらに、 R_e 及び R_{th} が所定の範囲の第 1 透明フィルムと、一軸性又は二軸性等の第 2 透明フィルムとを液晶セルを挟んで配置することで、視野角 CR を改善することについて提案されている（特許文献 4）。当該文献には、第 2 透明フィルムの一例として液晶材料からなる光学異方性膜を使用可能であることが記載されている。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

50

【 0 0 0 3 】

【特許文献 1】特開 2 0 0 3 - 3 2 7 9 6 6 号公報

【特許文献 2】W O 2 0 0 5 / 0 9 0 5 2 0

【特許文献 3】特許第 4 1 4 7 2 1 7 号公報 (特開 2 0 0 5 - 2 0 2 3 8 3 号公報)

【特許文献 4】特開 2 0 1 0 - 0 3 3 0 4 1 号公報 ([0 1 7 4])

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 4 】

しかし、テレビ用表示装置等では、より優れた表示特性が要求される。上記液晶表示装置については、視野角コントラストは改善されているものの、市場の要求に応じて、正面方向（表示面法線方向）のコントラスト（正面 C R ）をさらに向上させるのは困難である。

10

本発明は、視野角コントラストが改善されているのみならず、正面コントラストが改善された、光学的等方性及び異方性間をスイッチング可能な媒質からなる層（例えば、高分子安定化ブルー相の液晶層）を有する液晶表示装置を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 5 】

本発明者が鋭意検討した結果、高分子安定化ブルー液晶相を利用した液晶セルと、偏光膜との間に、ディスコティック液晶の配向を固定して形成される位相差層とともに、所定の光学特性の位相差領域を所定の関係で配置することで、視野角 C R のみならず、正面 C R も改善できることを見出した。さらに、この効果は、高分子安定化ブルー液晶相を利用した液晶セルを有する液晶表示装置のみならず、光学的等方性及び異方性間をスイッチング可能な液晶セルを有する液晶表示装置についても得られる効果であるとの知見を得、本発明を完成するに至った。

20

【 0 0 0 6 】

前記課題を解決するための手段は以下の通りである。

[1] 第 1 偏光膜と、

第 1 位相差領域及び該第 1 位相差領域に接する第 2 位相差領域からなる光学補償フィルムと、

第 1 基板と、

30

電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質からなる層と、

第 2 基板と、

をこの順序で含む液晶表示装置であって、

第 1 位相差領域と第 2 位相差領域の遅相軸が互いに直交であり、

第 1 位相差領域の波長 550 nm の面内レターデーション $R_e(550)$ が 20 nm 以下、第 1 位相差領域の波長 550 nm の厚み方向のレターデーション $R_{th}(550)$ が $20\text{ nm} \sim 120\text{ nm}$ であり、第 2 位相差領域が、配向状態に固定化されたディスコティック液晶化合物を含有する位相差層を含む液晶表示装置：但し、面内レターデーション R_e 及び厚み方向レターデーションは、それぞれ面内の屈折率 n_x と n_y ($n_x > n_y$)、厚さ方向の屈折率 n_z 、及びフィルムの厚さ d を用いて、 $R_e = (n_x - n_y) \times d$ 及び $R_{th} = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$ で定義される。

40

[2] 第 1 偏光膜、第 1 位相差領域、及び第 2 位相差領域の順で配置されている [1] の液晶表示装置。

[3] 第 1 偏光膜、第 2 位相差領域、及び第 1 位相差領域の順で配置されている [1] の液晶表示装置。

[4] 前記第 2 位相差領域の $R_e(550)$ が、 $50\text{ nm} \sim 200\text{ nm}$ である [1] ~ [3] のいずれかの液晶表示装置。[5] 前記光学補償フィルム全体の $R_{th}(550)$ の絶対値 $|R_{th}(550)|$ が

50

、40 nm以下である[1]～[4]のいずれかの液晶表示装置。

[6] 前記第2位相差領域に含まれる位相差層が、垂直配向に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する[1]～[5]のいずれかの液晶表示装置。

[7] 前記第2位相差領域の波長450 nm、550 nm、650 nmにおける Re 、 $Re(450)$ 、 $Re(550)$ 、及び $Re(650)$ が、 $Re(450)/Re(550)$ が1以上1.13以下で、 $Re(650)/Re(550)$ が0.94以上1以下を満足する[1]～[6]のいずれかの液晶表示装置。

[8] 前記第1位相差領域が複数の層を含み、該複数の層のうち第2位相差領域に接する層が配向膜であり、且つ前記第2位相差領域が、ディスコティック液晶化合物及び配向制御剤を少なくとも含有する組成物からなり、前記配向制御剤が、空気界面側でのディスコティック液晶化合物のダイレクターの傾斜角度を減じる作用を有する[1]～[7]のいずれかの型液晶表示装置。

[9] 前記第2基板のより外側に、第2偏光膜を有する[1]～[8]のいずれかの液晶表示装置。

[10] 前記第2偏光膜と前記第2基板との間に、ポリマーフィルムを有する[9]の液晶表示装置。

[11] 前記ポリマーフィルムが、波長550 nmの面内レターデーション $Re(550)$ の絶対値 $|Re(550)|$ が10 nm以下であり、且つ同波長の厚み方向のレターデーション $Rth(550)$ の絶対値 $|Rth(550)|$ が30 nm以下であるフィルムを有する[10]の液晶表示装置。

[12] 前記ポリマーフィルムが、 $|Re(400) - Re(700)|$ が10 nm以下であり、及び $|Rth(400) - Rth(700)|$ が35 nm以下であるフィルムを有する[10]又は[11]の液晶表示装置。

[13] 前記ポリマーフィルムが、厚みが10～90 μm であるフィルムを有する[10]～[12]のいずれかの液晶表示装置。

[14] 前記ポリマーフィルムが、セルロースアシレート系フィルム、環状オレフィン系ポリマーフィルム、又はアクリル系ポリマーフィルムを有する[10]～[13]のいずれかの液晶表示装置。

[15] 前記アクリル系ポリマーフィルムが、ラクトン環単位、無水マレイン酸単位、及びグルタル酸無水物単位から選ばれる少なくとも1種の単位を含むアクリル系ポリマーを含有するアクリル系ポリマーフィルムである[14]の液晶表示装置。

[16] 前記、電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質が高安定化ブルー相液晶材料である[1]～[15]の液晶表示装置。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、視野角コントラストが改善されているのみならず、正面コントラストが改善された、光学的等方性及び異方性間をスイッチング可能な媒質からなる層（例えば、高分子安定化ブルー相の液晶層）を有する液晶表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明の液晶表示装置の一例の断面模式図である。

【図2】本発明の液晶表示装置の他の例の断面模式図である。

【図3】本発明の液晶表示装置の他の例の断面模式図である。

【図4】本発明の液晶表示装置の他の例の断面模式図である。

【図5】本発明に利用可能な電極の構成例を示す上面図である。

【図6】本発明に利用可能な電極の構成例を示す上面図である。

【図7】本発明の液晶表示装置に入射した偏光状態の軌跡の一例をポアンカレ球上に模式的に示した図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

以下、本発明の液晶表示装置の一実施形態及びその構成部材について順次説明する。なお、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。

【0010】

本明細書において、光学的な軸の関係については、本発明が属する技術分野において許容される誤差を含むものとする。具体的には、「平行」、「直交」とは、厳密な角度 $\pm 10^\circ$ 未満の範囲内であることを意味し、 $\pm 5^\circ$ 未満であることが好ましく、 $\pm 3^\circ$ 未満であることがより好ましい。また、「垂直配向」とは、厳密な垂直の角度よりも $\pm 20^\circ$ 未満の範囲内であることを意味し、 $\pm 15^\circ$ 未満であることが好ましく、 $\pm 10^\circ$ 未満であることがより好ましい。また、「遅相軸」は、屈折率が最大となる方向を意味する。さらに、屈折率の測定波長は特別な記述がない限り、可視光域の $\lambda = 550\text{ nm}$ での値である。

10

【0011】

本明細書において「偏光板」とは、特に断らない限り、長尺の偏光板及び液晶装置に組み込まれる大きさに裁断された（本明細書において、「裁断」には「打ち抜き」及び「切り出し」等も含むものとする）偏光板の両者を含む意味で用いられる。また、本明細書では、「偏光膜」及び「偏光板」を区別して用いるが、「偏光板」は「偏光膜」の少なくとも片面に該偏光膜を保護する透明保護膜を有する積層体を意味するものとする。

【0012】

また、本実施形態の説明において「分子対称軸」とは、分子が回転対称軸を有する場合は、当該対称軸を指すが、厳密な意味で、分子が回転対称性であることを要求するものではない。一般的に、ディスコティック液晶性化合物において、分子対称軸は、円盤面の中心を貫く円盤面に対して垂直な軸と一致する。ダイレクターと呼ぶこともある。

20

【0013】

また、本明細書において、 $R_e(\lambda)$ 、 $R_{th}(\lambda)$ は、各々、波長 λ における面内のレターデーション、及び厚さ方向のレターデーションを表す。 $R_e(\lambda)$ はKOBRA 21ADH、又はWR（王子計測機器（株）製）において、波長 $\lambda\text{ nm}$ の光をフィルム法線方向に入射させて測定される。測定波長 $\lambda\text{ nm}$ の選択にあたっては、波長選択フィルターをマニュアルで交換するか、又は測定値をプログラム等で変換して測定することができる。測定されるフィルムが、1軸又は2軸の屈折率楕円体で表されるものである場合には、以下の方法により $R_{th}(\lambda)$ が算出される。なお、この測定方法は、後述する光学異方性層中のディスコティック液晶分子の配向膜側の平均チルト角、その反対側の平均チルト角の測定においても一部利用される。

30

$R_{th}(\lambda)$ は、前記 $R_e(\lambda)$ を、面内の遅相軸（KOBRA 21ADH、又はWRにより判断される）を傾斜軸（回転軸）として（遅相軸がない場合には、フィルム面内の任意の方向を回転軸とする）のフィルム法線方向に対して法線方向から片側 50° まで 10° 度ステップで各々その傾斜した方向から波長 $\lambda\text{ nm}$ の光を入射させて全部で6点測定し、その測定されたレターデーション値と平均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値を基にKOBRA 21ADH又はWRが算出する。上記において、法線方向から面内の遅相軸を回転軸として、ある傾斜角度にレターデーションの値がゼロとなる方向をもつフィルムの場合には、その傾斜角度より大きい傾斜角度でのレターデーション値はその符号を負に変更した後、KOBRA 21ADH、又はWRが算出する。なお、遅相軸を傾斜軸（回転軸）として（遅相軸がない場合には、フィルム面内の任意の方向を回転軸とする）、任意の傾斜した2方向からレターデーション値を測定し、その値と平均屈折率の仮定値、及び入力された膜厚値を基に、以下の式（11）及び式（12）より R_{th} を算出することもできる。

40

【0014】

【数 1】

$$Re(\theta) = \left[n_x - \frac{n_y \times n_z}{\sqrt{\{n_y \sin(\sin^{-1}(\frac{\sin(-\theta)}{n_x}))\}^2 + \{n_z \cos(\sin^{-1}(\frac{\sin(-\theta)}{n_x}))\}^2}} \right] \times \frac{d}{\cos\{\sin^{-1}(\frac{\sin(-\theta)}{n_x})\}}$$

・・・・・・式 (11)

$$Rth = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d \cdots \cdots \cdots \text{式 (12)}$$

10

なお、上記の $Re(\theta)$ は法線方向から角度 θ 傾斜した方向におけるレターデーション値をあらわす。また、式中における n_x は、面内における遅相軸方向の屈折率を表し、 n_y は、面内において n_x に直交する方向の屈折率を表し、 n_z は、 n_x 及び n_y に直交する方向の屈折率を表す。 d は膜厚を意味する。

【0015】

測定されるフィルムが、1軸や2軸の屈折率楕円体で表現できないもの、いわゆる光学軸(optic axis)がないフィルムの場合には、以下の方法により、 $Rth(\lambda)$ は算出される。 $Rth(\lambda)$ は、前記 $Re(\lambda)$ を、面内の遅相軸(KOBR A 21 ADH、又はWRにより判断される)を傾斜軸(回転軸)として、フィルム法線方向に対して -50° から $+50^\circ$ まで 10° ステップで各々その傾斜した方向から波長 λ nmの光を入射させて11点測定し、その測定されたレターデーション値と平均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値を基にKOBR A 21 ADH又はWRが算出する。また、上記の測定において、平均屈折率の仮定値は、ポリマーハンドブック(JOHN WILEY & SONS, INC)、各種光学フィルムのカatalogの値を使用することができる。平均屈折率の値が既知でないものについては、アッペ屈折計で測定することができる。主な光学フィルムの平均屈折率の値を以下に例示する：セルロースアシレート(1.48)、シクロオレフィンポリマー(1.52)、ポリカーボネート(1.59)、ポリメチルメタクリレート(1.49)、ポリスチレン(1.59)である。これら平均屈折率の仮定値と膜厚を入力することで、KOBR A 21 ADH又はWRは n_x 、 n_y 、 n_z を算出する。この算出された n_x 、 n_y 、 n_z より $Nz = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$ が更に算出される。

20

30

【0016】

Re 及び Rth の測定波長は特別な記述がない限り、可視光域の $\lambda = 550$ nmでの値である。

【0017】

(チルト角の測定)

ディスコティック液晶化合物を配向させた光学異方性層において、光学異方性層の一方の面におけるチルト角(ディスコティック液晶化合物における物理的な対象軸が光学異方性層の界面となす角度をチルト角とする) θ_1 及び他方の面のチルト角 θ_2 を、直接的にかつ正確に測定することは困難である。そこで本明細書においては、 θ_1 及び θ_2 は、以下の手法で算出する。本手法は本発明の実際の配向状態を正確に表現していないが、光学フィルムのもつ一部の光学特性の相対関係を表す手段として有効である。

40

本手法では算出を容易にすべく、下記の2点を仮定し、位相差層(光学異方性層ともいう)の2つの界面におけるチルト角とする。

1. 光学異方性層はディスコティック液晶化合物を含む層で構成された多層体と仮定する。更に、それを構成する最小単位の層(ディスコティック液晶化合物のチルト角は該層内において一様と仮定)は光学的に一軸と仮定する。

2. 各層のチルト角は光学異方性層の厚み方向に沿って一次関数で単調に変化すると仮定する。

具体的な算出法は下記のとおりである。

50

(1) 各層のチルト角が光学異方性層の厚み方向に沿って一次関数で単調に変化する面内で、光学異方性層への測定光の入射角を変化させ、3つ以上の測定角でレターデーション値を測定する。測定及び計算を簡便にするためには、光学異方性層に対する法線方向を 0° とし、 -40° 、 0° 、 $+40^\circ$ の3つの測定角でレターデーション値を測定することが好ましい。このような測定は、K O B R A - 2 1 A D H 及び K O B R A - W R (王子計測器(株)製)、透過型のエリプソメーター A E P - 1 0 0 ((株) 島津製作所製)、M 1 5 0 及び M 5 2 0 (日本分光(株)製)、A B R 1 0 A (ユニオプト(株)製)で行うことができる。

(2) 上記のモデルにおいて、各層の常光の屈折率を n_o 、異常光の屈折率を n_e (n_e は各々すべての層において同じ値、 n_o も同様とする)、及び多層体全体の厚みを d とする。更に各層におけるチルト方向とその層の一軸の光軸方向とは一致するとの仮定の元に、光学異方性層のレターデーション値の角度依存性の計算が測定値に一致するように、光学異方性層の一方の面におけるチルト角 θ_1 及び他方の面のチルト角 θ_2 を変数としてフィッティングを行い、 θ_1 及び θ_2 を算出する。

ここで、 n_o 及び n_e は文献値、カタログ値等の既知の値を用いることができる。値が未知の場合はアッペ屈折計を用いて測定することもできる。光学異方性層の厚みは、光学干渉膜厚計、走査型電子顕微鏡の断面写真等により測定数することができる。

【0018】

以下、図面を用いて本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明の液晶表示装置の一実施形態の断面模式図である。

図1に示す液晶表示装置は、一对の第1偏光膜16及び第2偏光膜18と、第1偏光膜16に接する第1位相差領域20及び該第1位相差領域に接する第2位相差領域22を含む光学補償フィルムFと、液晶セルLCとを少なくとも備える。第2偏光膜18のさらに外側には、バックライト26が配置されている。

【0019】

図1の液晶表示装置では、液晶セルLCは、第1基板12、電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質からなる層10、及び第2基板14を有する。前記機能する媒質を含む液晶層の一例は、高分子安定化ブルー相液晶材料からなる液晶層10である。この例では、液晶層10は、1種以上の液晶と、カイラル剤と、光重合性モノマーと、光重合開始剤とを少なくとも含む組成物を、基板12及び14に注入し、ブルー相Iに転移させた状態で、光重合反応を進行させて形成された高分子安定化ブルー相液晶材料からなる。

【0020】

高分子安定化ブルー相液晶材料からなる液晶層10は、電圧を無印加又は低印加の状態では、高分子安定化ブルー相を維持し、光学的に等方性である。基板12及び14に電圧を印加すると、面内方向に形成された電界によって、液晶分子が水平に所定の角度だけ回転して、電界に方向な方向に配向し、一軸の屈折率異方性が生じる。電極の形状及び配置については種々提案されていて、いずれも利用することができる。第1基板12及び第2基板14の一方の面には電極が形成されていて、基板面に平行な電界を形成可能に構成されている。利用可能な電極構造の例として、図5に示す様な櫛歯電極の櫛歯部分(櫛歯電極)が互いに噛み合う方向に配置されている例や、図6に示す様なジグザグ形状に配置されている例などが挙げられる。櫛歯電極の櫛の長辺の方向が、第1偏光膜16及び第2偏光膜18の吸収軸16a及び18aと45度になっているとレターデーションの効率が最大になり最も好ましい。

【0021】

再び図1において、第1偏光膜16の吸収軸16aと、第2偏光膜18の吸収軸18aは直交して配置されている。電圧無印加時には、液晶層10は高分子安定化ブルー相を維持しているので、光学的に等方性であり、従って、バックライト26から入射した光は、偏光状態をほぼ維持したまま液晶層10を通過し、第1偏光膜16の吸収軸16aで遮光され、黒表示になる。しかし、バックライト26から入射した光のうち、斜め方向から入

10

20

30

40

50

射した光に対しては、偏光膜 16 及び 18 の吸収軸 16 a 及び 18 a が直交関係からずれているために、光漏れが生じ、即ち視野角コントラストを低下させることになる。光学補償フィルム F は、この光漏れを軽減し、視野角コントラストを改善する作用がある。

【0022】

光学補償フィルム F は、例えば支持体となり得るポリマーフィルム等を含む第 1 位相差領域 20 と、配向状態（好ましくは垂直配向状態）に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する位相差層を含む第 2 位相差領域 22 からなり、第 1 位相差領域 20 の遅相軸 20 a と第 2 位相差領域の遅相軸 22 a とが互いに直交していることを特徴とする。本発明者が鋭意検討した結果、第 1 位相差領域 20 の $R_e(550)$ を 20 nm 以下、及び $R_{th}(550)$ を 20 ~ 120 nm とし、且つ配向状態（好ましくは垂直配向状態）に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する位相差層を含む第 2 位相差領域 22 を利用することで、視野角コントラストが改善されることがわかった。さらに、第 1 位相差領域 20 の遅相軸 20 a と第 2 位相差領域の遅相軸 22 a とが互いに直交した関係にあると、視野角コントラストのみならず、正面コントラストも改善されることがわかった。正面コントラストの改善効果が得られる理由については、第 2 位相差領域 22 を形成する際に、ディスコティック液晶分子のアンカリング強度が向上されることによるものと推測される。この作用、並びに第 2 位相差領域の形成に利用される好ましいディスコティック液晶化合物の例、及び所望により添加される添加剤の例については、後述する。

10

【0023】

第 1 位相差領域 20 は、 $R_e(550)$ が 20 nm 以下、且つ $R_{th}(550)$ が 20 ~ 120 nm を満足する位相差層である。この光学特性を満足する限り、その材料については特に制限はなく、また単層構造であっても、2 層以上からなる積層構造であってもよい。自己支持性のあるポリマーフィルムを含んでいると、塗布等によって形成される第 2 位相差領域 22 の支持体としても利用できるので好ましく、また第 1 偏光膜 16 の保護膜としても利用できるので好ましい。一例は、第 1 位相差領域 20 が、ポリマーフィルムと配向膜とを含む積層体であり、配向膜が第 2 位相差領域 22（特に前記位相差層）に接する例である。配向膜の表面はラビング処理を施されていてもよく、ラビング処理の方向が前記ポリマーフィルムの遅相軸方向（一般的にはポリマーフィルムの長手方向と一致する場合が多い）と平行であると、製造適性に優れるので好ましい。第 1 位相差領域に利用可能な、ポリマーフィルム及び配向膜の例については後述する。

20

30

【0024】

第 2 位相差領域 22 の光学特性については特に制限はないが、第 1 位相差領域 20 と第 2 位相差領域 22 とを含む光学補償フィルム F 全体としての $R_{th}(550)$ の絶対値が 30 nm 以下であると、視野角コントラストの点で好ましい。図 1 の構成を例として、黒表示をみた場合、バックライト 26 から斜め方向に入射した光が、第 2 の偏光膜 18、液晶層 10、光学補償フィルム F 及び第 1 の偏光膜 16 を通過することによる偏光状態の遷移を、ポアンカレ球上に示した場合に、第 2 の偏光膜通過した偏光（入射偏光）が光学補償フィルムにより、図 7 に示す通りの軌道を通り、第 1 の偏光膜通過前の偏光（出射偏光）に変化する。このときの出射偏光は第 1 の偏光膜のクロスニコルの関係にあるため、黒表示の輝度が抑えられる。本発明者が鋭意検討したところ、光学補償フィルムの $R_{th}(550)$ の絶対値が 40 nm 以下の場合に出射偏光と第 1 の偏光膜のクロスニコルの関係が良好であることを見出した。

40

【0025】

また、第 2 位相差領域 22 の R_e の波長分散性は、斜め方向に生じるカラーシフトに影響するので、適切な範囲に調整されているのが好ましい。一般的には、ディスコティック液晶化合物を利用して形成される位相差層の R_e の波長分散性は、使用するディスコティック液晶化合物の性質によって決定されるものである。使用可能なディスコティック液晶化合物の範囲等を考慮すると、斜め方向のカラーシフトを軽減するためには、第 2 位相差領域 22 の R_e の波長分散性は、 $R_e(450)/R_e(550)$ が 1 以上 1.13 以下で、且つ $R_e(650)/R_e(550)$ が 0.94 以上 1 以下を満足するのが好ましい

50

。この特性を満足するディスコティック液晶化合物の例については、後述する。

【0026】

図1では、第1位相差領域20が第1偏光膜16側に配置される構成を示したが、第1位相差領域20と第2位相差領域22は、上下を入れ替えて配置されていてもよく、即ち、図2に示す構成であってもよい。いずれの構成でも同様の正面コントラスト改善効果が得られる。但し、図2の構成では、光学補償フィルムFの第1偏光膜16と接着する面は、配向状態（好ましくは垂直配向状態）に固定されたディスコティック液晶を含有する位相差層を含む第2位相差領域22であり、第2位相差領域22が、ディスコティック液晶化合物を含有する硬化性組成物を硬化させて形成される位相差層のみからなる場合は、第1偏光膜16との接着性が弱い場合がある。第2位相差領域22を第1偏光膜16側にし

10

【0027】

図1の液晶表示装置には、第2偏光膜18と液晶セルLCとの間に、第2偏光膜18の保護フィルム24が配置されている。視野角コントラストの改善の観点では、保護フィルム24は、低位相差であるのが好ましく、具体的には、 $Re(550)$ の絶対値 $|Re(550)|$ が10nm以下（より好ましくは5nm以下）であり、且つ $Rth(550)$ の絶対値 $|Rth(550)|$ が30nm以下（より好ましくは15nm以下）であるのが好ましい。また、保護フィルム24は、斜め方向に生じるカラーシフトを軽減するという観点では、低波長分散性であるのが好ましく、具体的には、 $|Re(400) - Re(700)|$ が10nm以下（より好ましくは5nm以下）であり、及び $|Rth(400) - Rth(700)|$ が35nm以下（より好ましくは15nm以下）であるのが好ましい。また保護フィルム24は、耐久性の観点では、厚みがある程度あるのが好ましく、具体的には厚みが10～90μm（より好ましくは40～80μm）であるのが好ましい。保護フィルム24として利用可能なポリマーフィルムの例については後述する。

20

【0028】

なお、保護フィルム24は、第2偏光膜18の耐久性、第2偏光膜18と基板14との接着性等の改善のために配置されるものであり、第2偏光膜18の耐久性及び基板14との接着性が十分であるならばなくてもよい。

30

【0029】

第1偏光膜16及び第2偏光膜18の外側表面には、保護フィルムが配置されているのが好ましく、第1偏光膜16は、その一方の表面に光学補償フィルムF、及び他方の表面に保護フィルムを有する偏光板POL1として、並びに、第2偏光膜18は、その一方の表面に保護フィルム24、及び他方の表面に保護フィルムを有する偏光板POL2として、液晶表示装置に組み込まれていてもよい。

【0030】

バックライト26の構成については特に制限はない。導光板方式及び直下型方式のいずれを用いてもよい。導光板方式のバックライト部は、光源及び導光板を備え、直下型方式のバックライト部は、光源及び拡散板を備える。使用される光源についても特に制限はなく、電球、発光ダイオード(LED)、エレクトロルミネッセンスパネル(ELP)、1本又は複数の冷陰極管(CCL)及び熱陰極蛍光灯(HCL)等いずれも用いることができる。

40

また、バックライト26には、光の利用効率を上げるために反射板、輝度向上膜等の部材を用いることができる。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、上述の部材以外に例えば、拡散板、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板等の部品を適宜1層又は2層以上配置することができる。

【0031】

図1及び図2では、バックライト26を第2偏光膜18の外側に配置した構成を示した

50

が、バックライト 26 は、第 1 偏光膜 16 の外側に配置されていてもよく、即ち、図 3 及び図 4 に示す構成であってもよい。それぞれ図 1 及び図 2 と同様の効果を得ることができる。

【0032】

以下、本発明の液晶表示装置に使用可能な種々の部材の好ましい光学特性や部材に用いられる材料、その製造方法等について、詳細に説明する。

【0033】

1. 光学補償フィルム

本発明の液晶表示装置は、所定の光学特性を示す第 1 位相差領域、及び該第 1 位相差領域に接するとともに、配向状態（好ましくは垂直配向状態）に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する第 2 位相差領域を含む光学補償フィルムを有する。第 1 及び第 2 位相差領域は、それぞれ単層構造であっても、2 層以上を含む積層構造であってもよい。前記光学補償フィルムは、第 1 位相差領域の遅相軸と第 2 位相差領域の遅相軸とが直交していることに一つの特徴がある。当該補償フィルムを用いることで、本発明では視野角コントラストを改善しているのみならず、高い正面コントラストも達成している。

【0034】

第 1 位相差領域の $R_e(550)$ は 20 nm 以下であり、 $R_{th}(550)$ は $20\text{ nm} \sim 120\text{ nm}$ である。 $R_e(550)$ は 15 nm 以下であるのが好ましく、 10 nm 以下であるのがより好ましい。 0 nm が理想である。 $R_{th}(550)$ は、 $30 \sim 110\text{ nm}$ であるのが好ましく、 $40 \sim 100\text{ nm}$ であるのがより好ましい。

【0035】

一方、第 2 位相差領域の光学特性については特に制限はないが、光学補償フィルム全体として、視野角コントラスト改善の観点で、 $R_e(550)$ は $50 \sim 200\text{ nm}$ であるのが好ましく、 $R_{th}(550)$ の絶対値は 40 nm 以下であるのが好ましい。特に光学補償フィルム全体としての $|R_{th}(550)|$ が 40 nm を超えてしまうと、視野角コントラストが悪化する場合がある。上記第 1 位相差領域及び光学補償フィルム全体としての光学特性を考慮すると、第 2 位相差領域の $R_e(550)$ は $50 \sim 200\text{ nm}$ であるのが好ましく、 $80 \sim 170\text{ nm}$ であるのがより好ましく、 $100 \sim 150\text{ nm}$ であるのがさらに好ましく； $R_{th}(550)$ は $25 \sim 100\text{ nm}$ であるのが好ましく、 $40 \sim 85\text{ nm}$ であるのがより好ましく、 $50 \sim 75\text{ nm}$ であるのがさらに好ましい。

【0036】

前記光学補償フィルムの一例は、ポリマーフィルムとその上に形成された配向膜とからなる第 1 位相差領域と、配向膜に接して配置される、配向状態（好ましくは垂直配向状態）に固定されたディスコティック液晶化合物を含有する組成物から形成される位相差層を含む第 2 位相差領域とからなる光学補償フィルムである。従来、当該構成の光学補償フィルムを長尺状に連続的に作製する場合は、製造適性の観点から、支持体となるポリマーフィルムの長手方向（通常はポリマーフィルムの遅相軸と一致する）と、配向膜の配向制御方向（例えばラビング配向膜ならばラビング処理方向）とを一致させるのが一般的である。さらに、一般的に、ディスコティック液晶分子は、ラビング処理で形成された配向膜表面の溝に沿って、その円盤面をはめこんで、垂直配向（以下、「平行垂直配向」という場合がある）するので、当該配向状態を固定して形成される位相差層の遅相軸は、一般的には、ポリマーフィルムの遅相軸と一致し、平行となっている。しかし、この配向状態を固定して形成される位相差層によれば、視野角コントラストを改善できるが、一方で、近年益々高まっている正面コントラストのさらなる改善を達成することは困難である。

【0037】

この原因の一つに、液晶分子の配向のミクロな乱れが挙げられる。本発明では、このミクロな配向乱れを、ディスコティック液晶分子の円盤面をラビング処理方向に対して直交にして、垂直配向（以下、「直交垂直配向」という場合がある）させることで、アンカリング強度を向上させて、軽減している。直交垂直配向が、平行垂直配向と比較してアンカリング強度が向上する理由については、直交垂直配向は平行垂直配向より低い温度で配向

熟成が可能なため、ディスコティック液晶分子の熱揺らぎが小さく、アンカリング強度が向上していると推測している。直交垂直配向を固定した位相差層は、ミクロな配向乱れが軽減されているので、本発明では、これを有する光学補償フィルムを用いることにより、視野角コントラストが改善され、且つ高い正面コントラストも達成できる。

【0038】

第2位相差領域のレターデーションの可視光域における波長分散性は、斜め方向に生じるカラーシフトに影響を与える。カラーシフト軽減の観点では、第2位相差領域の R_e の波長分散性は、逆波長分散性であることが理想であるが、一般的には、ディスコティック液晶化合物の配向を固定して形成された位相差層の R_e の波長分散性は、順波長分散性になる傾向がある。第2位相差領域の R_e が逆波長分散性でなくても、 $R_e(450)/R_e(550)$ が1以上1.13以下(より好ましくは1~1.10)で、 $R_e(650)/R_e(550)$ が0.94以上1以下(より好ましくは0.96~1.0)であると、斜め方向のカラーシフトの発生を軽減でき、実用上問題ないことがわかった。上記波長分散性を達成可能なディスコティック液晶化合物の例には、後述する式(I)で表わされるディスコティック液晶化合物が含まれる。

【0039】

以下、上記構成の光学補償フィルムについて製造に用いられる材料及び方法を詳細に説明する。

(1) 第1位相差領域

上記構成の光学補償フィルムに用いられる第1位相差領域の一例は、支持体となるポリマーフィルムと、その上に配向膜とを少なくとも有する積層フィルムである。

ポリマーフィルム：

上記光学特性を示す限り、第1位相差領域に用いられるポリマーフィルムの材料については特に制限はない。ポリマーの例には、セルロースアシレートフィルム(例えば、セルローストリアセレートフィルム(屈折率1.48)、セルロースジアセレートフィルム、セルロースアセレートブチレートフィルム、セルロースアセレートプロピオネートフィルム)、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリアクリル系樹脂フィルム、ポリウレタン系樹脂フィルム、ポリエステルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスルホンフィルム、ポリエーテルフィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、(メタ)アクリルニトリルフィルムポリオレフィン、脂環式構造を有するポリマー(ノルボルネン系樹脂(アートン：商品名、JSR社製、非晶質ポリオレフィン(ゼオネックス：商品名、日本ゼオン社製))、ポリプロピレンなどが挙げられる。このうちトリアセチルセルロース、ポリエチレンテレフタレート、脂環式構造を有するポリマーが好ましく、特にトリアセチルセルロースが好ましい。

【0040】

前記セルロースアシレートフィルムは、ソルベントキャスト法により製膜されるのが好ましい。ソルベントキャスト法を利用したセルロースアシレートフィルムの製造例については、米国特許第2,336,310号、同2,367,603号、同2,492,078号、同2,492,977号、同2,492,978号、同2,607,704号、同2,739,069号及び同2,739,070号の各明細書、英国特許第640731号及び同736892号の各明細書、並びに特公昭45-4554号、同49-5614号、特開昭60-176834号、同60-203430号及び同62-115035号等の公報を参考にすることができる。また、前記セルロースアシレートフィルムは、延伸処理を施されていてもよい。延伸処理の方法及び条件については、例えば、特開昭62-115035号、特開平4-152125号、同4-284211号、同4-298310号、同11-48271号等の各公報を参考にすることができる。

【0041】

幅方向に延伸(TD延伸)する方法は、例えば、特開昭62-115035号、特開平4-152125号、同4-284211号、同4-298310号、同11-48271号などの各公報に記載されている。幅方向の延伸の場合、フィルムの幅をテンターで保

持しながら搬送して、テンターの幅を徐々に広げることによってもフィルムを延伸できる。フィルムの乾燥後に、延伸機を用いて延伸すること（好ましくはロング延伸機を用いる一軸延伸）もできる。長手方向の延伸（MD延伸）の場合、例えば、2対のニップロールを設置し、この間を加熱しながら出口側のニップロールの周速を入口側のニップロールの周速より速くすることで達成できる。この際、ニップロール間の間隔（ L ）と延伸前のフィルム幅（ W ）を変えることで厚み方向のレターデーションの発現性を変えることができる。 L/W が2を超え50以下（長スパン延伸）では Rth を小さくでき、 L/W が0.01~0.3（短スパン延伸）では Rth を大きくできる。本発明では長スパン延伸、短スパン延伸、これらの間の領域（中間延伸= L/W が0.3を超え2以下）どれを使用しても良いが、配向角を小さくできる長スパン延伸、短スパン延伸が好ましい。さらに高 Rth を狙う場合は短スパン延伸、低 Rth を狙う場合は長スパン延伸と区別して使用することがより好ましい。これらの縦延伸の好ましい延伸温度は（ $Tg - 10$ ）~（ $Tg + 50$ ）であり、より好ましくは（ $Tg - 5$ ）~（ $Tg + 40$ ）であり、さらに好ましくは（ $Tg + 5$ ）~（ $Tg + 30$ ）である。フィルムの搬送ローラーの速度を調節して、フィルムの剥ぎ取り速度よりもフィルムの巻き取り速度の方を速くするとフィルムは延伸される。

10

【0042】

なお、第1位相差領域は、延伸ポリマーフィルム単独からなっている、液晶性化合物を含有する組成物から形成された液晶フィルムのみからなっているもよい。

20

【0043】

前記第1位相差領域は長尺の状態で連続的に製造されることが好ましい。第1位相差領域が液晶性化合物から形成される場合には、第1位相差領域の遅相軸の角度はラビングの角度で調整できる。第1位相差領域が延伸処理したポリマーフィルムから形成される場合は、延伸方向によって遅相軸の角度が調整できる。長尺状フィルムの長手方向に対して第1位相差領域の遅相軸を平行または直交の角度にすることで、長尺状の偏光膜とロールトゥロールによる貼り合せが可能になり、貼り合せの軸角度の精度が高く、生産性の高い偏光板の製造が可能になる。

【0044】

なお、ポリマーフィルムの表面には、配向膜との接着性の改善を目的として、表面処理（例、グロー放電処理、コロナ放電処理、紫外線（UV）処理、火炎処理、アルカリ鹼化）処理）を実施してもよい。また接着層（下塗り層）を設けてもよい。また、本態様では、ポリマーフィルムの裏面（配向膜及び第2位相差領域が形成されない側の表面）は、偏光膜と接着させるので、当該裏面にも、アルカリ鹼化処理等の表面処理を行うのが好ましい。

30

【0045】

配向膜：

本態様に利用可能な配向膜の例については特に制限はないが、中でも、ポリマーを主成分とする組成物からなる膜の表面をラビング処理することで形成されるラビング配向膜が好ましい。配向膜の形成に利用可能なポリマーの例には、例えば特開平8-338913号公報明細書中段落番号[0022]記載のメタクリレート系共重合体、スチレン系共重合体、ポリオレフィン、ポリビニルアルコール及び変性ポリビニルアルコール、ポリ（N-メチロールアクリルアミド）、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル共重合体、カルボキシメチルセルロース、ポリカーボネート等が含まれる。シランカップリング剤をポリマーとして用いることができる。水溶性ポリマー（例、ポリ（N-メチロールアクリルアミド）、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール）が好ましく、ゼラチン、ポリビニルアルコール及び変性ポリビニルアルコールが更に好ましく、ポリビニルアルコールの重合度は100~5000であることが好ましい。

40

【0046】

50

前記配向膜の形成のために、架橋反応を進行させてもよい。架橋反応を進行させるためには、主成分ポリマーとして、架橋性官能基を側鎖に有するポリマーを用いてもよいし、架橋剤を用いてもよく、また併用してもよい。

配向膜は、ポリマーフィルムの表面に、上記主成分ポリマーを含む塗布液を塗布、乾燥、所望により架橋反応を進行させて、形成することができる。利用可能な塗布方法の例には、スピンコーティング法、ディップコーティング法、カーテンコーティング法、エクストルージョンコーティング法、ロッドコーティング法又はロールコーティング法が含まれる。特にロッドコーティング法が好ましい。また、乾燥後の膜厚は0.1～10 μmが好ましい。

【0047】

製膜後に、膜表面をラビング処理する。製造適性の観点では、ラビング処理は、ポリマーフィルムの搬送方向、即ち連続生産される長尺状のフィルムの長手方向に沿って行うのが好ましい。ラビング処理は、膜の表面を、紙やガーゼ、フェルト、ゴムあるいはナイロン、ポリエステル繊維などを用いて一定方向に擦ることにより、実施することができる。

【0048】

その他、配向膜として、光配向膜を利用することもできる。

【0049】

この様にして、所定の光学特性を満足するポリマーフィルムと、配向膜とを有し、ポリマーフィルムの遅相軸方向（一般的にはポリマーフィルムの長手方向と一致する場合が多い）と、配向膜の配向制御方向（ラビング配向膜ではラビング処理方向）とが一致した積層フィルムからなる第1位相差領域を作製することができる。

【0050】

（2）第2位相差領域

第2位相差領域の一例は、ディスコティック液晶化合物を含有する硬化性組成物を硬化してなる位相差層、又は当該位相差層とその上にポリマーフィルムを有する積層体である。当該ポリマーフィルムは、第2位相差領域を第1偏光膜と接着する態様において、接着性の改善のために用いられるものであり、第1偏光膜と接着される最表層として配置されるのが好ましい。前記第2位相差領域の形成に利用可能なディスコティック液晶化合物の例には、様々な文献（C. Destrad et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., vol. 71, page 111 (1981); 日本化学会編、季刊化学総説、No. 22、液晶の化学、第5章、第10章第2節（1994）; B. Kohne et al., Angew. Chem. Soc. Chem. Comm., page 1794 (1985); J. Zhang et al., J. Am. Chem. Soc., vol. 116, page 2655 (1994)）に記載されている化合物が含まれる。

【0051】

ディスコティック液晶化合物は、重合により固定可能なように、重合性基を有するのが好ましい。なお、ディスコティック液晶化合物の重合については、特開平8-27284号公報に記載がある。例えば、ディスコティック液晶化合物の円盤状コアに、置換基として重合性基を結合させた構造が考えられるが、但し、円盤状コアに重合性基を直結させると、重合反応において配向状態を保つことが困難になる。そこで、円盤状コアと重合性基との間に連結基を有する構造が好ましい。即ち、重合性基を有するディスコティック液晶化合物は、下記式で表わされる化合物であることが好ましい。



式中、Dは円盤状コアであり、Lは二価の連結基であり、Pは重合性基であり、nは4～12の整数である。前記式中の円盤状コア（D）、二価の連結基（L）及び重合性基（P）の好ましい具体例は、それぞれ、特開2001-4837号公報に記載の（D1）～（D15）、（L1）～（L25）、（P1）～（P18）であり、同公報に記載の内容を好ましく用いることができる。

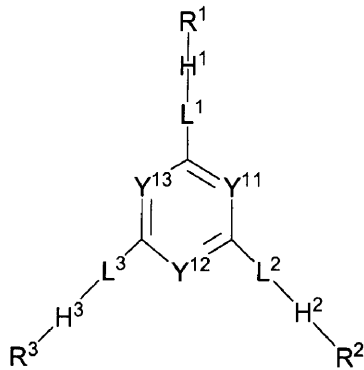
【0052】

中でも、下記一般式 (I) で表される化合物は、後述する所定の配向膜側垂直配向制御剤とともに用いることによって、高いアンカリング強度により、ミクロ配向乱れがより軽減された直交垂直配向状態を達成し、しかも、当該化合物を用いることによって、カラーシフト軽減を達成可能な上記波長分散性の位相差層を形成可能であるので好ましい。

【0053】

【化1】

(I)



10

【0054】

式中、 Y^{11} 、 Y^{12} 及び Y^{13} は、それぞれ独立に置換されていてもよいメチン又は窒素原子を表す。

20

【0055】

Y^{11} 、 Y^{12} 及び Y^{13} がメチンの場合、メチンの水素原子は置換基で置き換わってもよい。メチンが有していてもよい置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリーロチオ基、ハロゲン原子及びシアノ基を好ましい例として挙げることができる。これらの置換基の中では、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、ハロゲン原子及びシアノ基が更に好ましく、炭素数1～12のアルキル基、炭素数1～12のアルコキシ基、炭素数2～12アルコキシカルボニル基、炭素数2～12アシルオキシ基、ハロゲン原子及びシアノ基がより好ましい。

30

Y^{11} 、 Y^{12} 及び Y^{13} は、化合物の合成の容易さ及びコストの点において、いずれもメチンであることがより好ましく、メチンは無置換であることが更に好ましい。

【0056】

L^1 、 L^2 及び L^3 は、それぞれ独立に単結合又は二価の連結基を表す。

L^1 、 L^2 及び L^3 が二価の連結基の場合、それぞれ独立に、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-NR^7-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、二価の環状基及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。上記 R^7 は炭素原子数1～7のアルキル基又は水素原子であり、炭素原子数1～4のアルキル基又は水素原子であることが好ましく、メチル基、エチル基又は水素原子であることが更に好ましく、水素原子であることが最も好ましい。

40

【0057】

L^1 、 L^2 及び L^3 における二価の環状基とは、少なくとも1種類の環状構造を有する二価の連結基（以下、環状基と呼ぶことがある）である。環状基は5員環、6員環、又は7員環であることが好ましく、5員環又は6員環であることが更に好ましく、6員環であることが最も好ましい。環状基に含まれる環は、縮合環であってもよい。ただし、縮合環よりも単環であることがより好ましい。また、環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、及び複素環のいずれでもよい。芳香族環としては、ベンゼン環及びナフタレン環が好ましい例として挙げられる。脂肪族環としては、シクロヘキサン環が好ましい例として挙げられる。複素環としては、ピリジン環及びピリミジン環が好ましい例として挙げられる。

50

環状基は、芳香族環及び複素環がより好ましい。なお、本発明における２価の環状基は、環状構造のみ（但し、置換基を含む）からなる２価の連結基であることがより好ましい（以下、同じ）。

【００５８】

L^1 、 L^2 及び L^3 で表される二価の環状基のうち、ベンゼン環を有する環状基としては、１，４－フェニレン基が好ましい。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレン－１，５－ジイル基及びナフタレン－２，６－ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状基としては１，４－シクロヘキシレン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状基としてはピリジン－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状基としては、ピリミジン－２，５－ジイル基が好ましい。

10

【００５９】

L^1 、 L^2 及び L^3 で表される二価の環状基は、置換基を有していてもよい。置換基としては、ハロゲン原子（好ましくは、フッ素原子、塩素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数が２～１６アルキニル基、炭素原子数１～１６のハロゲン置換アルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ基、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数２～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～１６のアシルアミノ基が含まれる。

20

【００６０】

L^1 、 L^2 及び L^3 としては、単結合、 $*-O-CO-$ 、 $*-CO-O-$ 、 $*-CH=CH-$ 、 $*-C\equiv C-$ 、 $*-二価の環状基-$ 、 $*-O-CO-二価の環状基-$ 、 $*-CO-O-二価の環状基-$ 、 $*-CH=CH-二価の環状基-$ 、 $*-C\equiv C-二価の環状基-$ 、 $*-二価の環状基-O-CO-$ 、 $*-二価の環状基-CO-O-$ 、 $*-二価の環状基-CH=CH-$ 及び $*-二価の環状基-C\equiv C-$ が好ましい。特に、単結合、 $*-CH=CH-$ 、 $*-C\equiv C-$ 、 $*-CH=CH-二価の環状基-$ 及び $*-C\equiv C-二価の環状基-$ が好ましく、単結合が最も好ましい。ここで、 $*$ は一般式（Ⅰ）中の Y^{11} 、 Y^{12} 及び Y^{13} を含む６員環側に結合する位置を表す。

【００６１】

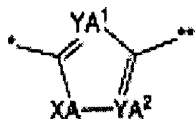
一般式（Ⅰ）中、 H^1 、 H^2 及び H^3 は、それぞれ独立に一般式（Ⅰ－Ａ）又は（Ⅰ－Ｂ）の基を表す。

30

【００６２】

【化２】

一般式（Ⅰ－Ａ）



【００６３】

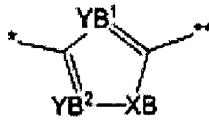
40

一般式（Ⅰ－Ａ）中、 YA^1 及び YA^2 は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表し；
 XA は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し；
 $*$ は上記一般式（Ⅰ）における $L^1 \sim L^3$ 側と結合する位置を表し；
 $**$ は上記一般式（Ⅰ）における $R^1 \sim R^3$ 側と結合する位置を表す。

【００６４】

【化 3】

一般式 (I-B)



【0065】

一般式 (I-B) 中、 YB^1 及び YB^2 は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表し；
 XB は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し；
 $*$ は上記一般式 (I) における $L^1 \sim L^3$ 側と結合する位置を表し；
 $**$ は上記一般式 (I) における $R^1 \sim R^3$ 側と結合する位置を表す。

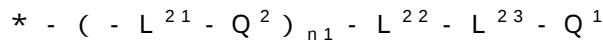
10

【0066】

一般式 (I) 中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立に下記一般式 (I-R) を表す。

【0067】

一般式 (I-R)



一般式 (I-R) 中、 $*$ は、一般式 (I) における $H^1 \sim H^3$ 側と結合する位置を表す。
 L^{21} は単結合又は二価の連結基を表す。 L^{21} が二価の連結基の場合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-NR^7-$ 、 $-CH=CH-$ 及び $-C \equiv C-$ 並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基であることが好ましい。上記 R^7 は炭素原子数 1 ~ 7 のアルキル基又は水素原子であり、炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基又は水素原子であることが好ましく、メチル基、エチル基又は水素原子であることが更に好ましく、水素原子であることが最も好ましい。

20

【0068】

L^{21} は単結合、 $*** - O - CO -$ 、 $*** - CO - O -$ 、 $*** - CH = CH -$ 及び $*** - C \equiv C -$ (ここで、 $***$ は一般式 (I-R) 中の $*$ 側を表す) のいずれかが好ましく、単結合がより好ましい。

【0069】

Q^2 は少なくとも 1 種類の環状構造を有する二価の基 (環状基) を表す。このような環状基としては、5 員環、6 員環、又は 7 員環を有する環状基が好ましく、5 員環又は 6 員環を有する環状基がより好ましく、6 員環を有する環状基が更に好ましい。上記環状基に含まれる環状構造は、縮合環であっても良い。ただし、縮合環よりも単環であることがより好ましい。また、環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、及び複素環のいずれでもよい。芳香族環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環が好ましい例として挙げられる。脂肪族環としては、シクロヘキサン環が好ましい例として挙げられる。複素環としては、ピリジン環及びピリミジン環が好ましい例として挙げられる。

30

【0070】

上記 Q^2 のうち、ベンゼン環を有する環状基としては、1, 4 - フェニレン基が好ましい。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレン - 1, 4 - ジイル基、ナフタレン - 1, 5 - ジイル基、ナフタレン - 1, 6 - ジイル基、ナフタレン - 2, 5 - ジイル基、ナフタレン - 2, 6 - ジイルナフタレン - 2, 7 - ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状基としては 1, 4 - シクロヘキシレン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状基としてはピリジン - 2, 5 - ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状基としては、ピリミジン - 2, 5 - ジイル基が好ましい。これらの中でも、特に、1, 4 - フェニレン基、ナフタレン - 2, 6 - ジイル基及び 1, 4 - シクロヘキシレン基が好ましい。

40

【0071】

Q^2 は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子 (フッ素原子、塩

50

素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルケニル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキニル基、炭素原子数 1 ~ 16 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキル置換カルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 16 のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 4 のハロゲンで置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が 1 ~ 3 のアルキル基、トリフルオロメチル基が更に好ましい。

【0072】

n_1 は、0 ~ 4 の整数を表す。 n_1 としては、1 ~ 3 の整数が好ましく、1 若しくは 2 が更に好ましい。

【0073】

L^{22} は、 $** - O -$ 、 $** - O - CO -$ 、 $** - CO - O -$ 、 $** - O - CO - O -$ 、 $** - S -$ 、 $** - NH -$ 、 $** - SO_2 -$ 、 $** - CH_2 -$ 、 $** - CH = CH -$ 又は $* - C \equiv C -$ を表し、 $**$ は Q^2 側と結合する位置を表す。

L^{22} は、好ましくは、 $** - O -$ 、 $** - O - CO -$ 、 $** - CO - O -$ 、 $** - O - CO - O -$ 、 $** - CH_2 -$ 、 $** - CH = CH -$ 、 $** - C \equiv C -$ であり、より好ましくは、 $** - O -$ 、 $** - O - CO -$ 、 $** - O - CO - O -$ 、 $** - CH_2 -$ である。

L^{22} が水素原子を含む基であるときは、該水素原子は置換基で置換されていてもよい。このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 6 のアシルアミノ基が好ましい例として挙げられ、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基がより好ましい。

【0074】

L^{23} は、 $- O -$ 、 $- S -$ 、 $- C(=O) -$ 、 $- SO_2 -$ 、 $- NH -$ 、 $- CH_2 -$ 、 $- CH = CH -$ 及び $- C \equiv C -$ 並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表す。ここで、 $- NH -$ 、 $- CH_2 -$ 、 $- CH = CH -$ の水素原子は、置換基で置換されていてもよい。このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 6 のアシルアミノ基が好ましい例として挙げられ、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基がより好ましい。これらの置換基に置換されることにより、本発明の液晶性化合物から液晶性組成物を調製する際に、使用する溶媒に対する溶解性を向上させることができる。

【0075】

L^{23} は、 $- O -$ 、 $- C(=O) -$ 、 $- CH_2 -$ 、 $- CH = CH -$ 及び $- C \equiv C -$ 並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれることが好ましい。 L^{23} は、炭素原子を 1 ~ 20 個含有することが好ましく、炭素原子を 2 ~ 14 個含有することがより好ましい。更に、 L^{23} は、 $- CH_2 -$ を 1 ~ 16 個含有することが好ましく、 $- CH_2 -$ を 2 ~ 12 個含有することが更に好ましい。

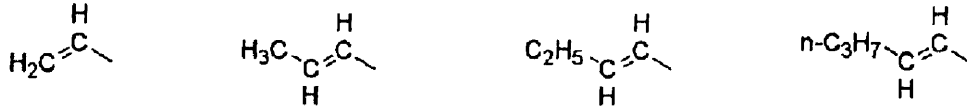
【0076】

Q^1 は重合性基又は水素原子を表す。本発明の液晶性化合物を光学補償フィルムのように

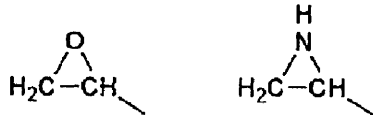
な位相差の大きさが熱により変化しないものが好ましい光学フィルム等に用いる場合には、 Q^1 は重合性基であることが好ましい。重合反応は、付加重合（開環重合を含む）又は縮合重合であることが好ましい。すなわち、重合性基は、付加重合反応又は縮合重合反応が可能な官能基であることが好ましい。以下に重合性基の例を示す。

【 0 0 7 7 】

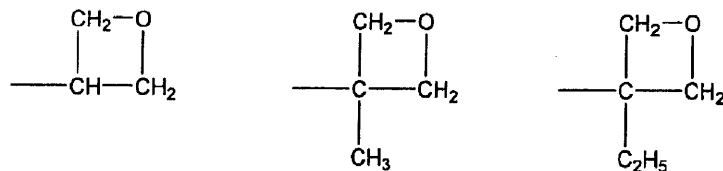
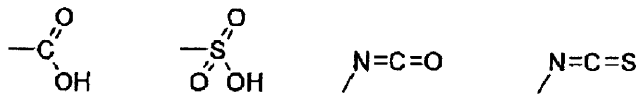
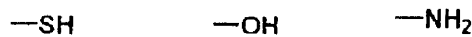
【 化 4 】



10



20



30

【 0 0 7 8 】

更に、重合性基は付加重合反応が可能な官能基であることが特に好ましい。そのような重合性基としては、重合性エチレン性不飽和基又は開環重合性基が好ましい。

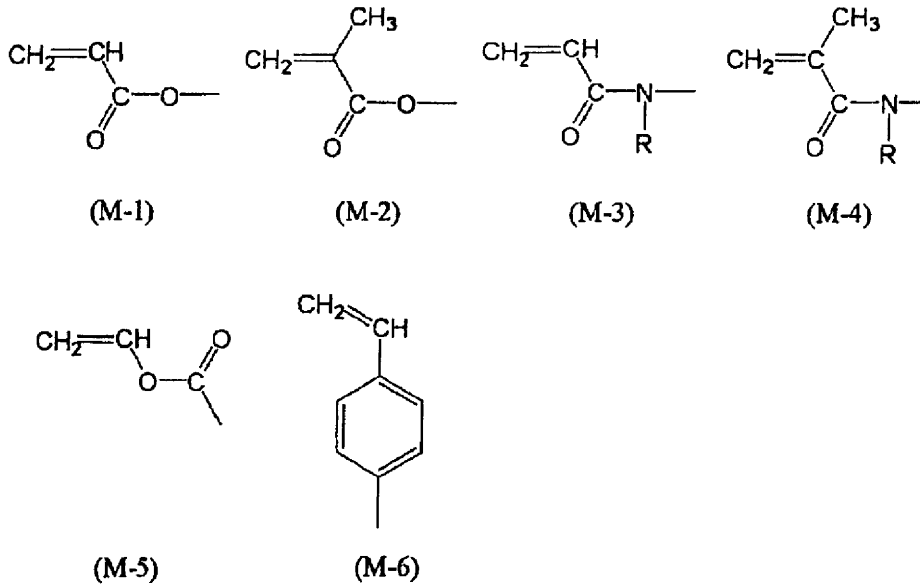
【 0 0 7 9 】

重合性エチレン性不飽和基の例としては、下記の式（M - 1）～（M - 6）が挙げられる。

【 0 0 8 0 】

40

【化 5】



10

【0081】

式 (M - 3)、(M - 4) 中、R は水素原子又はアルキル基を表し、水素原子又はメチル基が好ましい。

20

上記式 (M - 1) ~ (M - 6) の中、(M - 1) 又は (M - 2) が好ましく、(M - 1) がより好ましい。

【0082】

開環重合性基は、環状エーテル基が好ましく、エポキシ基又はオキセタニル基がより好ましい。

【0083】

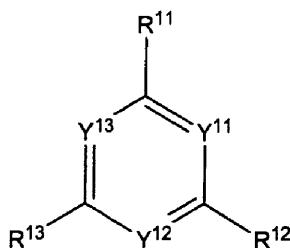
前記式 (I) の化合物の中でも、下記一般式 (I') で表される化合物がより好ましい。

【0084】

【化 6】

一般式 (I')

30



【0085】

一般式 (I') 中、Y¹¹、Y¹² 及び Y¹³ は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表し、メチンが好ましく、メチンは無置換であるのが好ましい。

40

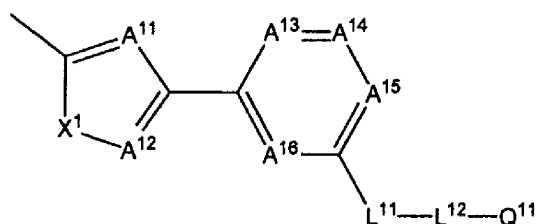
【0086】

R¹¹、R¹² 及び R¹³ は、それぞれ独立に下記一般式 (I' - A)、下記一般式 (I' - B) 又は下記一般式 (I' - C) を表す。固有複屈折の波長分散性を小さくしようとする場合、一般式 (I' - A) 又は一般式 (I' - C) が好ましく、一般式 (I' - A) がより好ましい。R¹¹、R¹² 及び R¹³ は、R¹¹ = R¹² = R¹³ であることが好ましい。

【0087】

【化 7】

一般式 (I' - A)



10

【0088】

一般式 (I' - A) 中、 A^{11} 、 A^{12} 、 A^{13} 、 A^{14} 、 A^{15} 及び A^{16} は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。

A^{11} 及び A^{12} は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が窒素原子であることがより好ましい。

A^{13} 、 A^{14} 、 A^{15} 及び A^{16} は、それらのうち、少なくとも3つがメチンであることが好ましく、すべてメチンであることがより好ましい。更に、メチンは無置換であることが好ましい。

A^{11} 、 A^{12} 、 A^{13} 、 A^{14} 、 A^{15} 又は A^{16} がメチンの場合の置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルケニル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキニル基、炭素原子数 1 ~ 16 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキル置換カルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 16 のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 4 のハロゲンで置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が 1 ~ 3 のアルキル基、トリフルオロメチル基が更に好ましい。

20

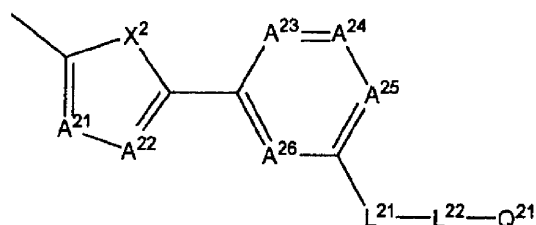
30

X^1 は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。

【0089】

【化 8】

一般式 (I' - B)



40

【0090】

一般式 (I' - B) 中、 A^{21} 、 A^{22} 、 A^{23} 、 A^{24} 、 A^{25} 及び A^{26} は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。 A^{21} 及び A^{22} は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が窒素原子であることがより好ましい。

A^{23} 、 A^{24} 、 A^{25} 及び A^{26} は、それらのうち、少なくとも3つがメチンであることが好ましく、すべてメチンであることがより好ましい。

A^{21} 、 A^{22} 、 A^{23} 、 A^{24} 、 A^{25} 又は A^{26} がメチンの場合の置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数

50

1 ~ 16 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルケニル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキニル基、炭素原子数 1 ~ 16 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキル置換カルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 16 のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 4 のハロゲンで置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が 1 ~ 3 のアルキル基、トリフルオロメチル基が更に好ましい。

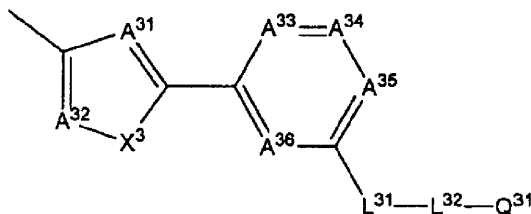
10

X^2 は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。

【0091】

【化9】

一般式 (I' - C)



20

【0092】

一般式 (I' - C) 中、 A^{31} 、 A^{32} 、 A^{33} 、 A^{34} 、 A^{35} 及び A^{36} は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。

A^{31} 及び A^{32} は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、両方が窒素原子であることがより好ましい。

A^{33} 、 A^{34} 、 A^{35} 及び A^{36} は、少なくとも 3 つがメチンであることが好ましく、すべてメチンであることがより好ましい。

30

A^{31} 、 A^{32} 、 A^{33} 、 A^{34} 、 A^{35} 又は A^{36} がメチンの場合、メチンは置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルケニル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキニル基、炭素原子数 1 ~ 16 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 16 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 16 のアルキル置換カルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 16 のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 4 のハロゲンで置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が 1 ~ 3 のアルキル基、トリフルオロメチル基が更に好ましい。

40

X^3 は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。

【0093】

一般式 (I' - A) 中の L^{11} 、一般式 (I' - B) 中の L^{21} 、一般式 (I' - C) 中の L^{31} はそれぞれ独立して、 $-O-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-O-CO-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-O-CO-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NH-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH=CH-$ 又は $-C\equiv C-$ を表す。好ましくは、 $-O-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-O-CO-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-O-CO-O-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ であり、より好ましくは、 $-O-$ 、 $-O-CO-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-O-CO-O-$ 、 $-C\equiv C-$ である。特に、小さい固

50

有複屈折の波長分散性が期待できる、一般式 (I' - A) 中の L^{11} は、 $-O-$ 、 $-CO-O-$ 、 $-C\equiv C-$ が特に好ましく、この中でも $-CO-O-$ が、より高温でディスコティックネマチック相を発現できるため、好ましい。上述の基が水素原子を含む基であるときは、該水素原子は置換基で置き換わってもよい。このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 6 のアシルアミノ基が好ましい例として挙げられ、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基がより好ましい。

10

【0094】

一般式 (I' - A) 中の L^{12} 、一般式 (I' - B) 中の L^{22} 、一般式 (I' - C) 中の L^{32} はそれぞれ独立して、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH=CH-$ 及び $-C\equiv C-$ 並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表す。ここで、 $-NH-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH=CH-$ の水素原子は、置換基で置換されていてもよい。このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、水酸基、カルボキシ基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシル基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキルチオ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアシルオキシ基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数 2 ~ 6 のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数 2 ~ 6 のアシルアミノ基が好ましい例として挙げられ、ハロゲン原子、水酸基、炭素原子数 1 ~ 6 のアルキル基がより好ましく、特にハロゲン原子、メチル基、エチル基が好ましい。

20

【0095】

L^{12} 、 L^{22} 、 L^{32} はそれぞれ独立して、 $-O-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-CH=CH-$ 及び $-C\equiv C-$ 並びにこれらの組み合わせからなる群より選ばれることが好ましい。

【0096】

L^{12} 、 L^{22} 、 L^{32} はそれぞれ独立して、炭素数 1 ~ 20 であることが好ましく、炭素数 2 ~ 14 であることがより好ましい。炭素数 2 ~ 14 が好ましく、 $-CH_2-$ を 1 ~ 16 個有することがより好ましく、 $-CH_2-$ を 2 ~ 12 個有することが更に好ましい。

30

【0097】

L^{12} 、 L^{22} 、 L^{32} を構成する炭素数は、液晶の相転移温度と化合物の溶媒への溶解性に影響を及ぼす。一般的に炭素数は多くなるほど、ディスコティックネマチック相 (N_D 相) から等方性液体への転移温度が低下する傾向にある。また、溶媒への溶解性は、一般的に炭素数は多くなるほど向上する傾向にある。

【0098】

一般式 (I' - A) 中の Q^{11} 、一般式 (I' - B) 中の Q^{21} 、一般式 (I' - C) 中の Q^{31} はそれぞれ独立して重合性基又は水素原子を表す。また、 Q^{11} 、 Q^{21} 、 Q^{31} は重合性基であることが好ましい。重合反応は、付加重合 (開環重合を含む) 又は縮合重合であることが好ましい。すなわち、重合性基は、付加重合反応又は縮合重合反応が可能な官能基であることが好ましい。重合性基の例については、上記と同様であり、好ましい例も上記と同様である。

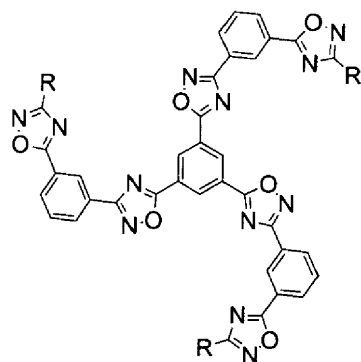
40

【0099】

一般式 (I) で表される化合物の具体例としては、特開 2009 - 97002 号公報 [0038] ~ [0069] 記載の化合物や、以下の化合物が挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0100】

【化 1 0】



R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

10

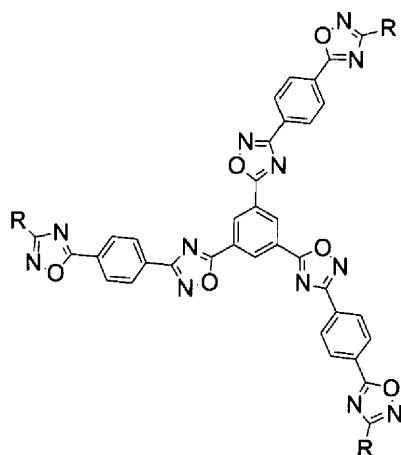
20

30

40

【 0 1 0 1】

【化 1 1】

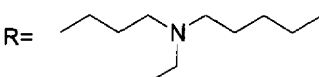
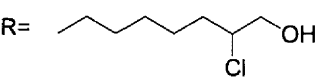
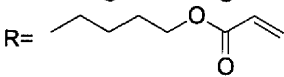
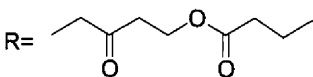
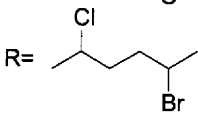
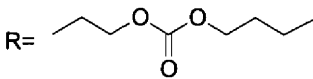
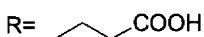
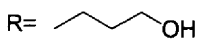
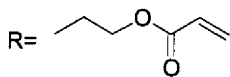
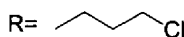
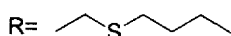
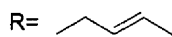


10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex



R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

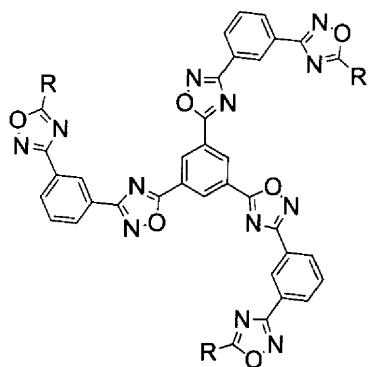
20

30

40

【 0 1 0 2】

【化 1 2】

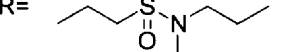
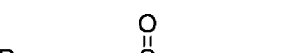
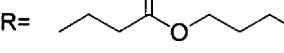
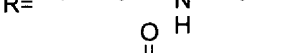
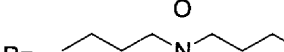
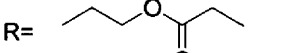
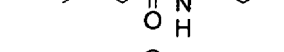
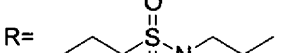
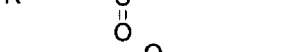
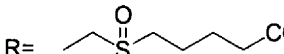
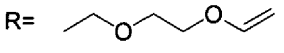
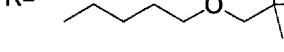
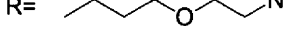
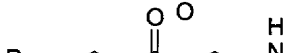
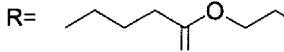
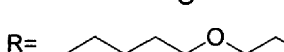
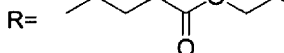
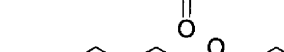
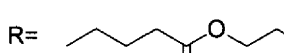
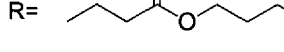
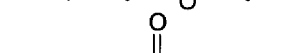
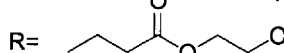
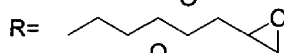
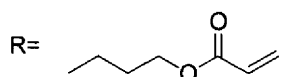
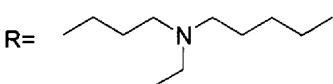
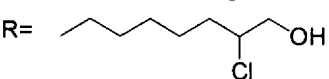
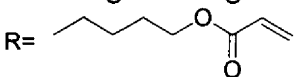
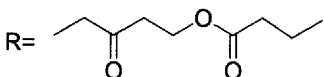
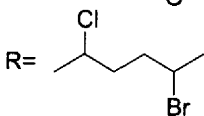
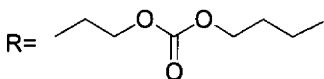
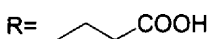
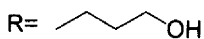
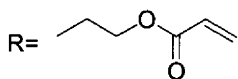
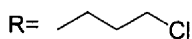
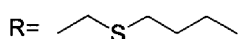
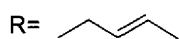
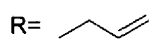


10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex



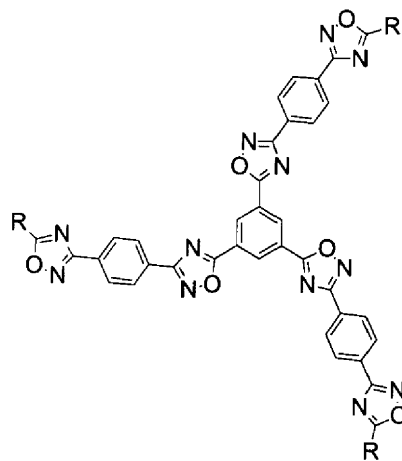
20

30

40

【 0 1 0 3】

【化 1 3】



10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

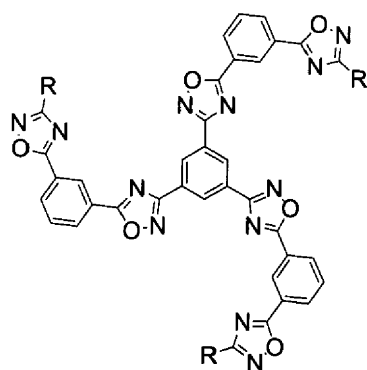
20

30

40

【 0 1 0 4】

【化 1 4】

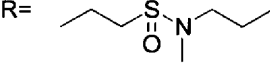
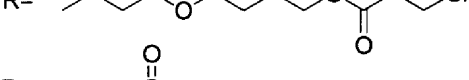
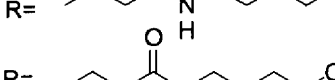
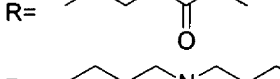
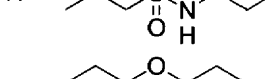
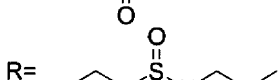
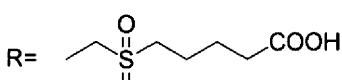
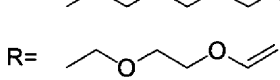
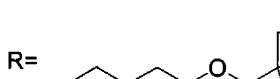
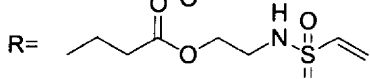
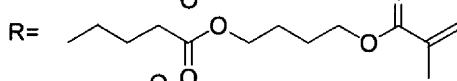
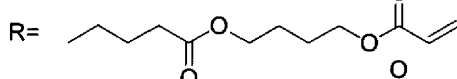
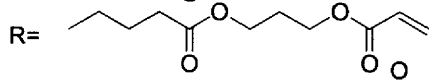
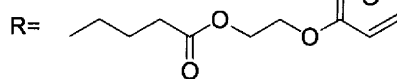
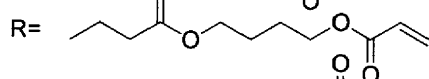
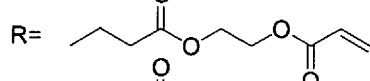
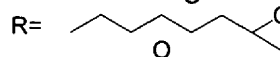
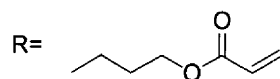
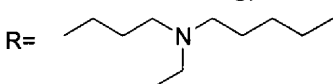
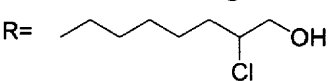
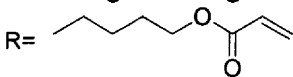
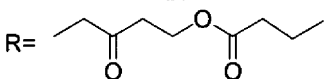
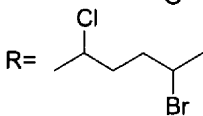
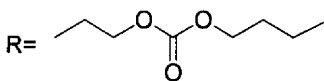
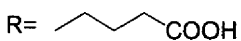
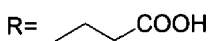
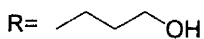
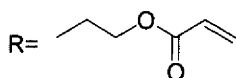
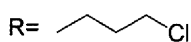
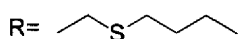
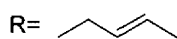


10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex



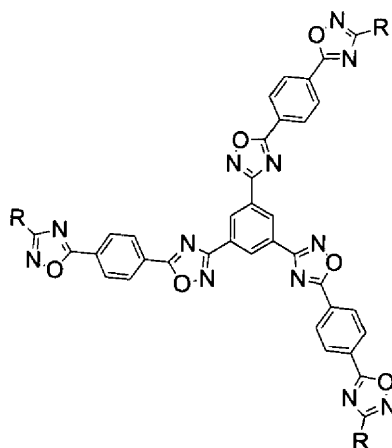
20

30

40

【 0 1 0 5】

【化 1 5】

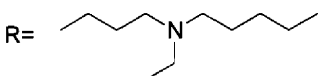
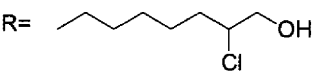
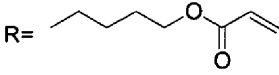
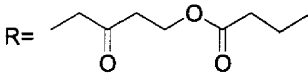
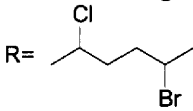
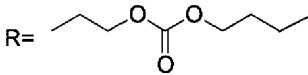
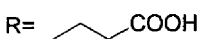
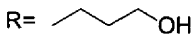
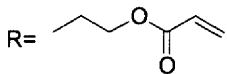
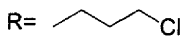
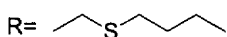
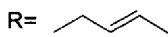


10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex



R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

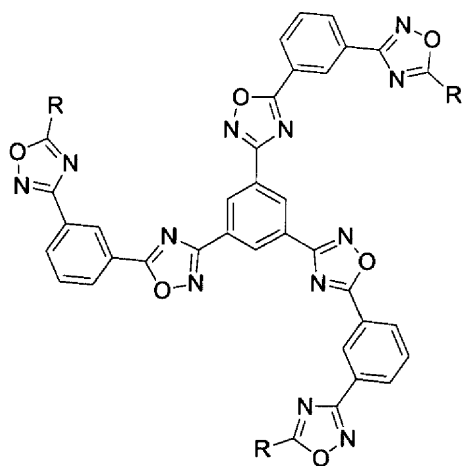
20

30

40

【 0 1 0 6】

【化 1 6】



10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

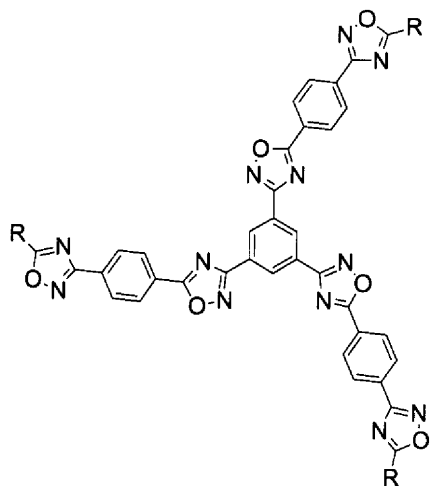
20

30

40

【 0 1 0 7】

【化 17】



10

R = Et

R = n-Bu

R = n-Hex

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

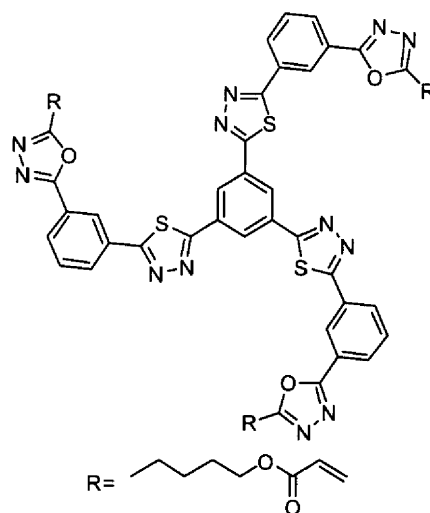
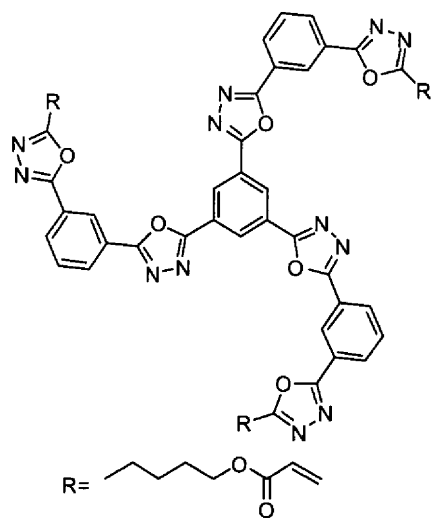
20

30

40

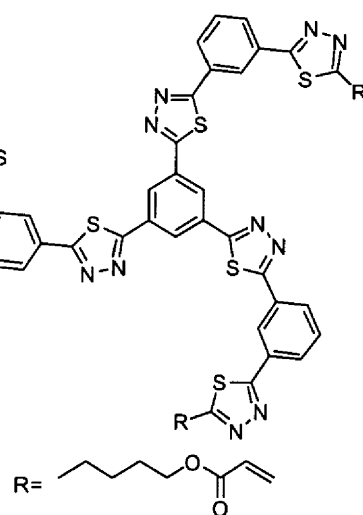
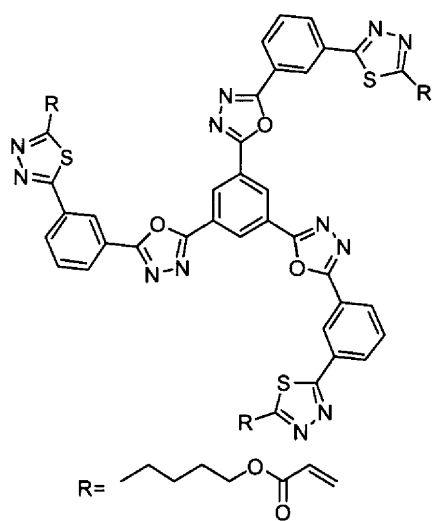
【 0 1 0 8 】

【化 1 8】



10

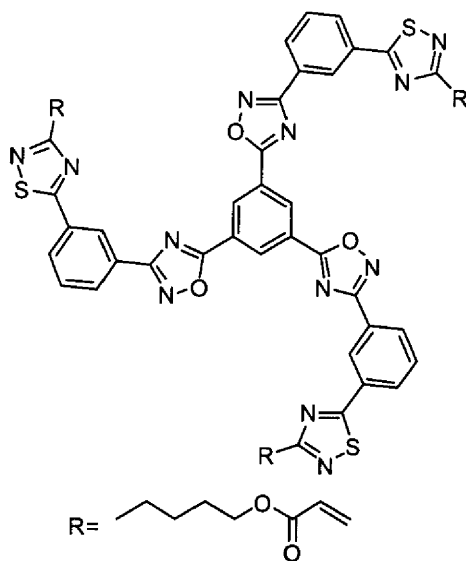
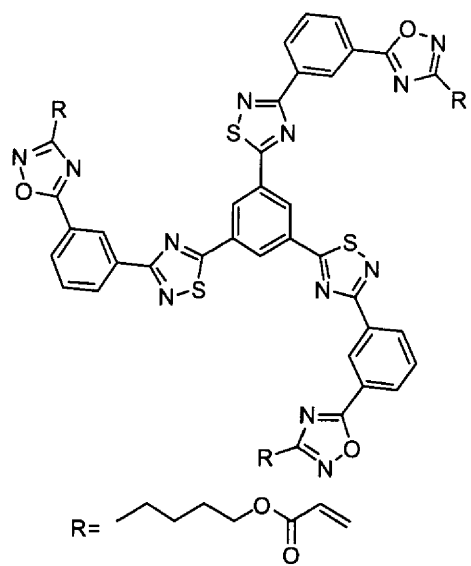
20



30

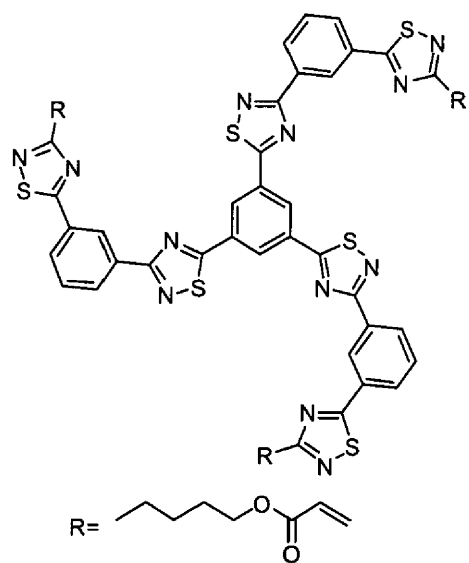
【 0 1 0 9 】

【化 1 9】



10

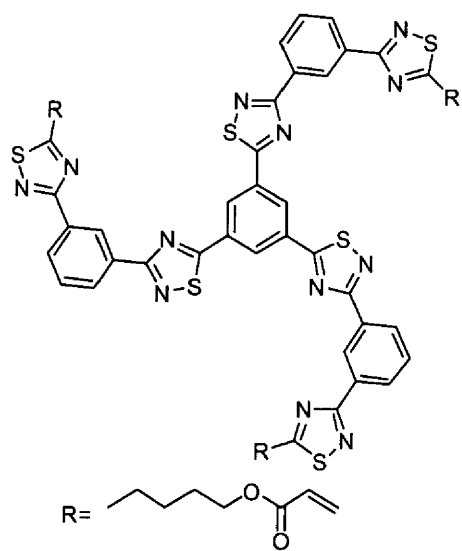
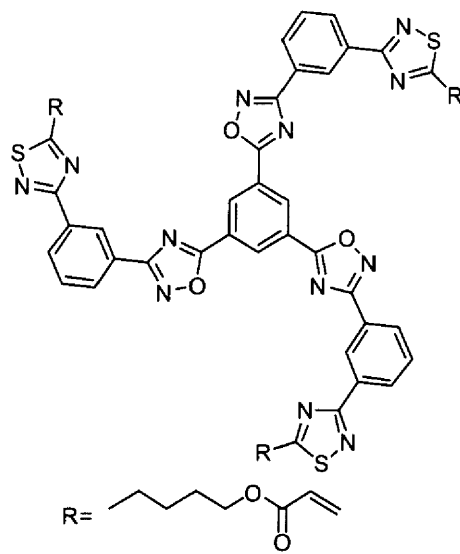
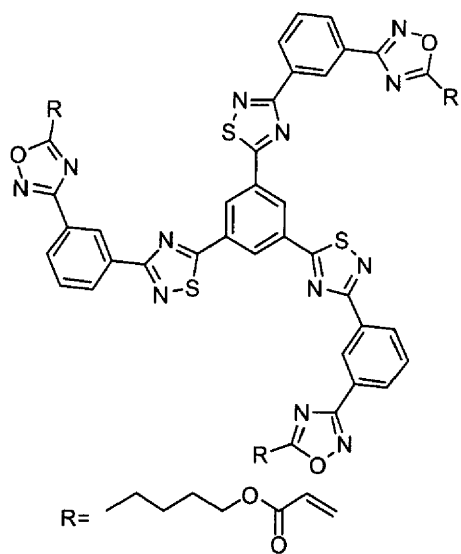
20



30

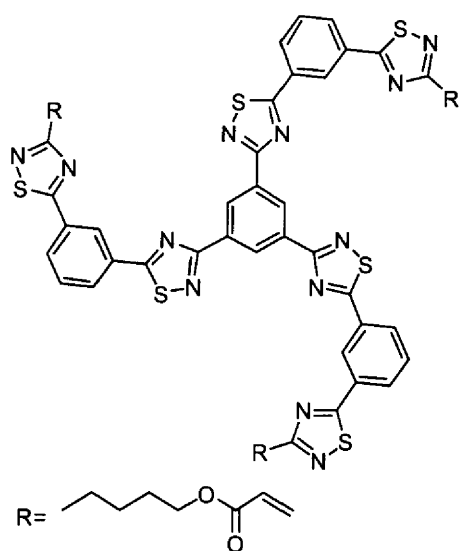
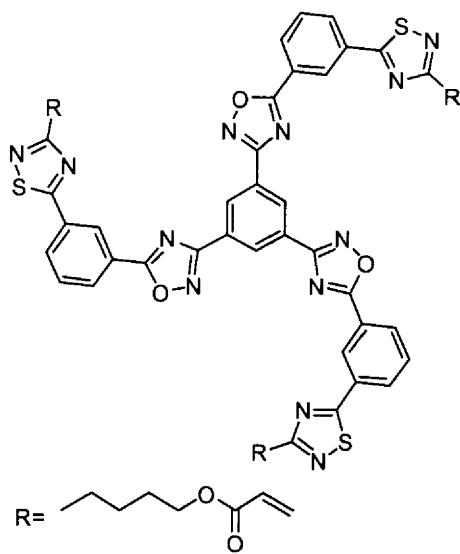
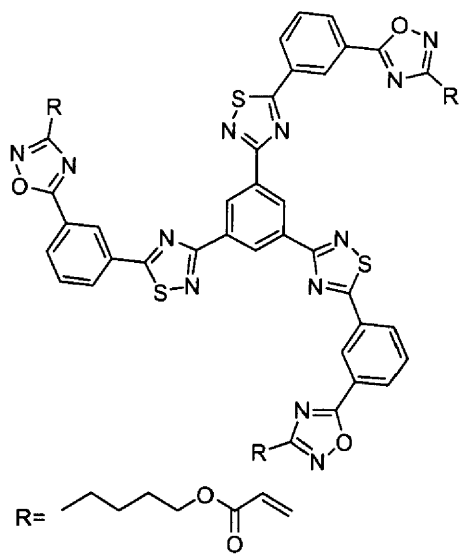
【 0 1 1 0 】

【化 2 0】



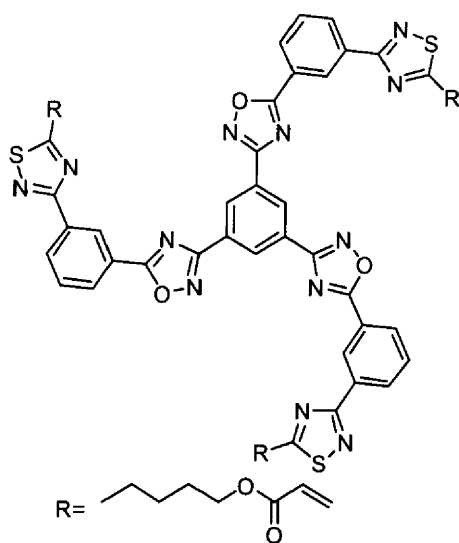
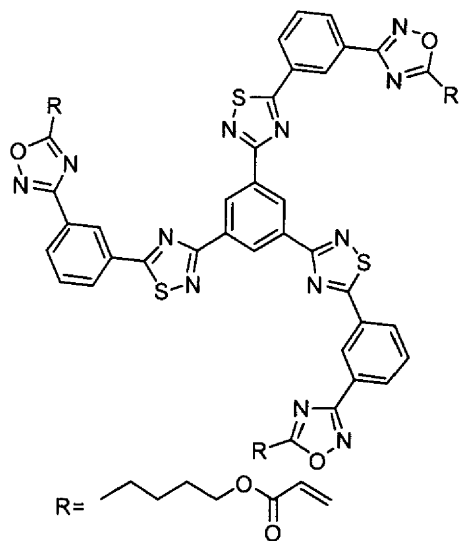
【 0 1 1 1】

【化 2 1】



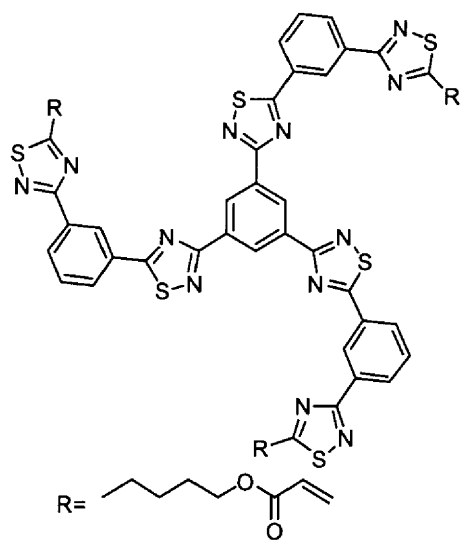
【 0 1 1 2 】

【化 2 2】



10

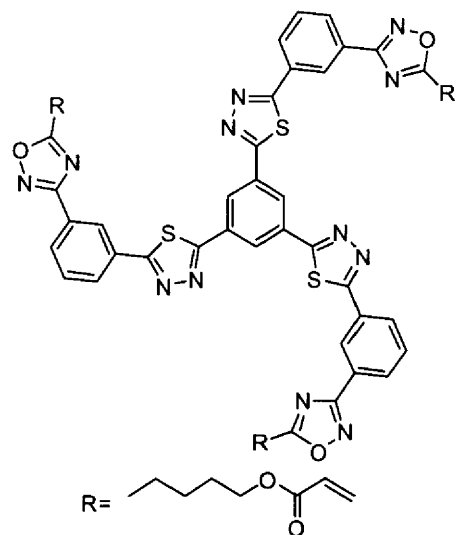
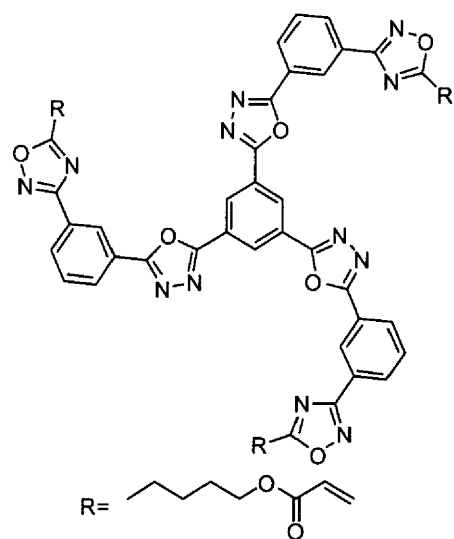
20



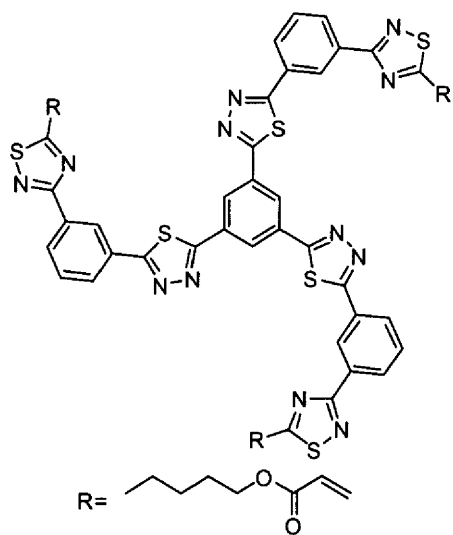
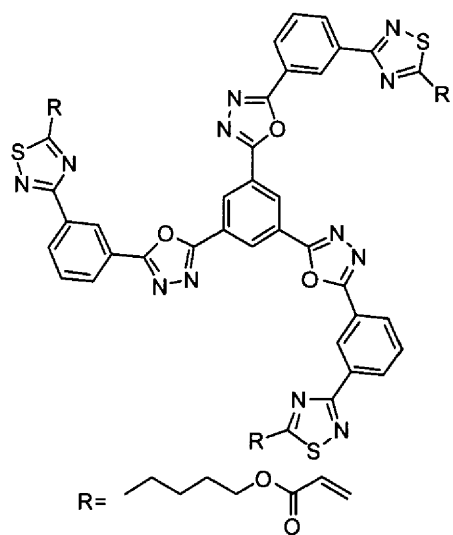
30

【 0 1 1 3 】

【化 2 3】



10

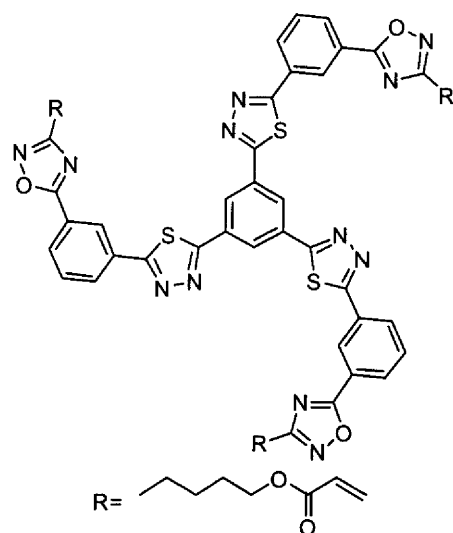
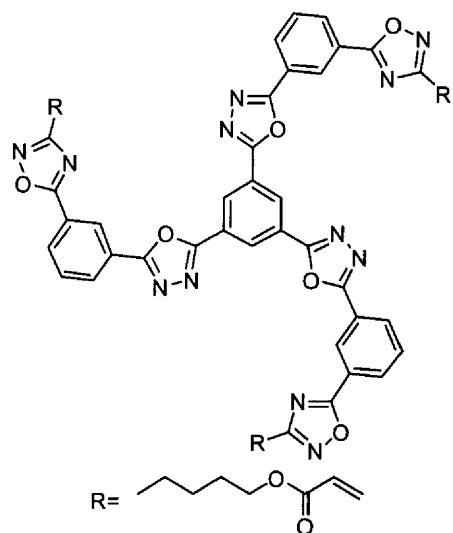


20

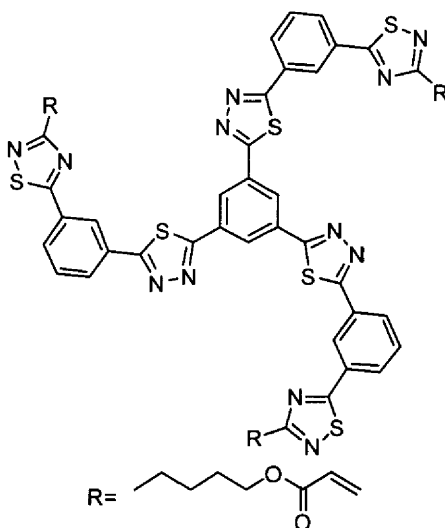
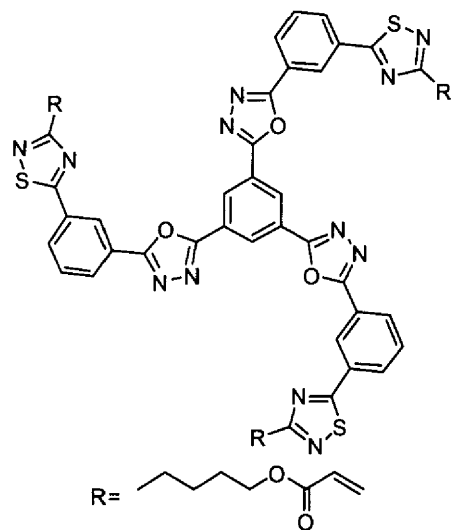
30

【 0 1 1 4 】

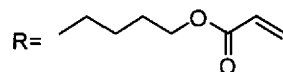
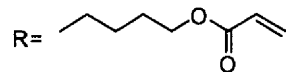
【化 2 4】



10



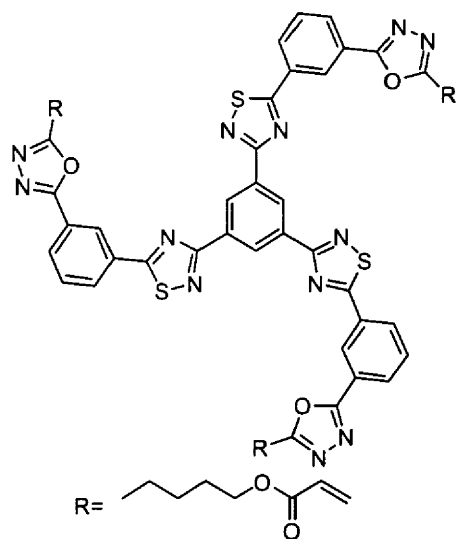
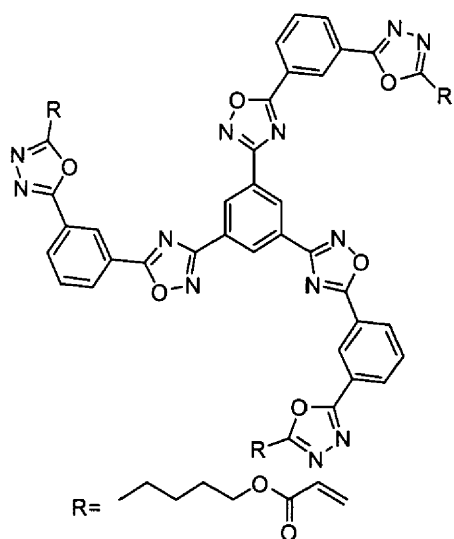
20



30

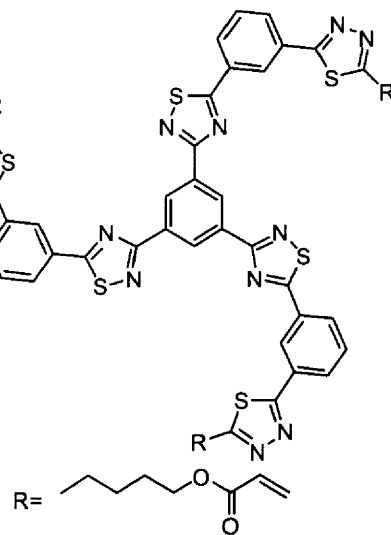
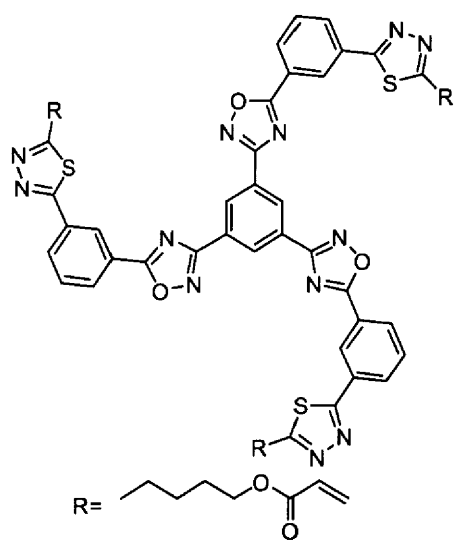
【 0 1 1 5】

【化 2 5】



10

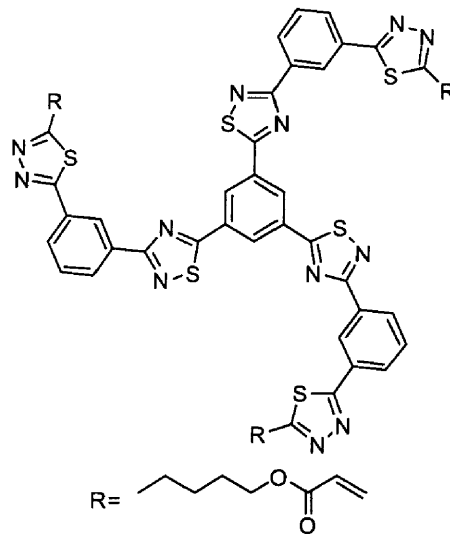
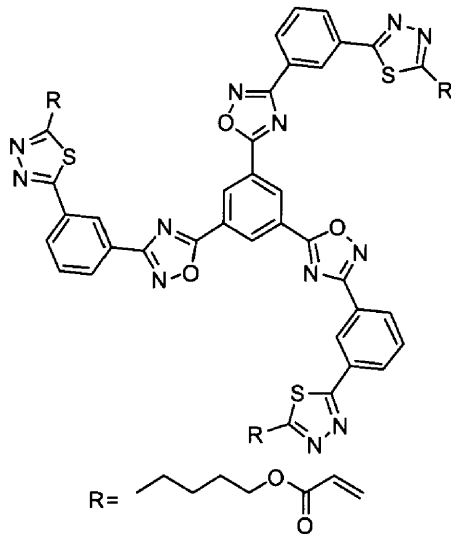
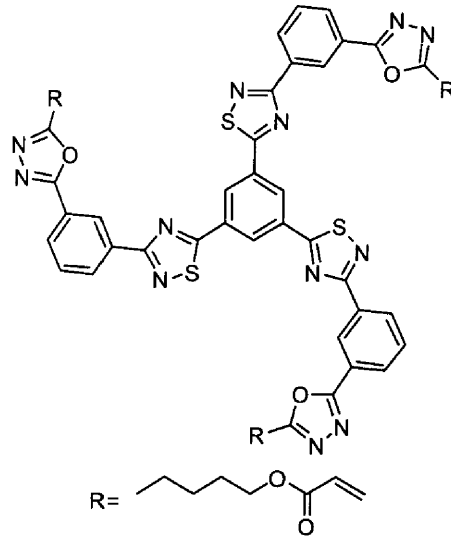
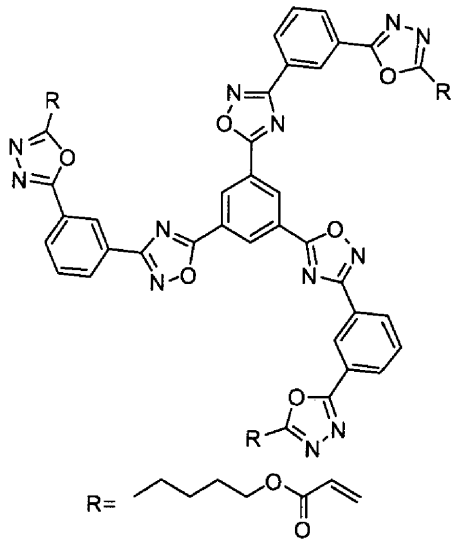
20



30

【 0 1 1 6】

【化 2 6】



【 0 1 1 7 】

トリフェニレン化合物で、波長分散の小さいディスコティック液晶化合物としては、特開 2 0 0 7 - 1 0 8 7 3 2 号公報の段落 [0 0 6 2] ~ [0 0 6 7] 記載の化合物等が挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【 0 1 1 8 】

[垂直配向促進剤]

前記位相差層を形成する際に、液晶性化合物の分子を均一に垂直配向させるためには、配向膜界面側及び空気界面側において液晶性化合物を垂直に配向制御可能な配向制御剤を用いるのが好ましい。ディスコティック液晶化合物を垂直に配向させる作用は、そのダイレクターの傾斜角度、すなわちダイレクターと液晶空気側表面とがなす角度を減少させる作用に相当する。特に、空気界面側でのディスコティック液晶化合物のダイレクターの傾斜角度を減じる作用を有する空気界面垂直配向促進剤を用いるのが好ましい。

垂直配向促進剤の例には、配向膜に対して、排除体積効果、静電気的效果又は表面エネルギー効果によって液晶性化合物を垂直に配向させる作用を及ぼす化合物、及び液晶性化合物の配向時に空気界面に偏在し、その排除体積効果、静電気的效果、又は表面エネルギー効果によって液晶性化合物を垂直に配向させる作用を及ぼす化合物が含まれる。

【 0 1 1 9 】

配向膜界面側で液晶性化合物の分子を垂直に配向させるのを促進する化合物（配向膜界面側垂直配向剤）としては、ピリジニウム誘導体が好適に用いられる。空気界面側で液晶性化合物の分子を垂直に配向させるのを促進する化合物（空気界面側垂直配向剤）としては、該化合物が空気界面側に偏在するのを促進する、フルオロ脂肪族基と、カルボキシル基（ $-\text{COOH}$ ）、スルホ基（ $-\text{SO}_3\text{H}$ ）、ホスホノキシ基 $\{-\text{OP}(=\text{O})(\text{OH})_2\}$ 及びそれらの塩からなる群より選ばれる１種以上の親水性基を含む化合物が好適に用いられる。また、これらの化合物を配合することによって、例えば、液晶性組成物を塗布液として調製した場合に、該塗布液の塗布性が改善され、ムラ、ハジキの発生が抑制される。以下に垂直配向剤に関して詳細に説明する。

【０１２０】

10

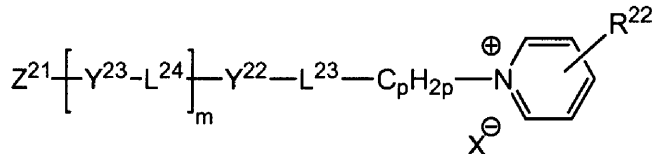
[配向膜界面側垂直配向剤]

本発明に使用可能な配向膜界面側垂直配向剤としては、下記式（ⅠⅠ）で表されるピリジニウム誘導体（ピリジニウム塩）が好適に用いられる。該ピリジニウム誘導体の少なくとも１種を前記液晶性組成物に添加することによって、ディスコティック液晶化合物の分子を配向膜近傍で実質的に垂直に配向させることができる。

【０１２１】

【化２７】

一般式（ⅠⅠ）



20

【０１２２】

式中、 L^{23} 及び L^{24} はそれぞれ二価の連結基を表す。

L^{23} は、単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CH}-$ 、 $-\text{N}=\text{N}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 又は $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ であるのが好ましく、 AL は、炭素原子数が１～１０のアルキレン基である。 L^{23} は、単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{O}-\text{CO}-$ 又は $-\text{O}-\text{CO}-\text{AL}-\text{CO}-\text{O}-$ が好ましく、単結合又は $-\text{O}-$ が更に好ましく、 $-\text{O}-$ が最も好ましい。

30

【０１２３】

L^{24} は、単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-$ 、 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ 、 $-\text{CH}=\text{CH}-$ 、 $-\text{CH}=\text{N}-$ 、 $-\text{N}=\text{CH}-$ 又は $-\text{N}=\text{N}-$ であるのが好ましく、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 又は $-\text{CO}-\text{O}-$ がより好ましい。 m が２以上のとき、複数の L^{24} が交互に、 $-\text{O}-\text{CO}-$ 及び $-\text{CO}-\text{O}-$ であるのが更に好ましい。

40

【０１２４】

R^{22} は水素原子、無置換アミノ基、又は炭素原子数が１～２５の置換アミノ基である。

R^{22} が、ジアルキル置換アミノ基である場合、２つのアルキル基が互いに結合して含窒素複素環を形成してもよい。このとき形成される含窒素複素環は、５員環又は６員環が好ましい。 R^{23} は水素原子、無置換アミノ基、又は炭素原子数が２～１２のジアルキル置換アミノ基であるのが更に好ましく、水素原子、無置換アミノ基、又は炭素原子数が２～８のジアルキル置換アミノ基であるのがより更に好ましい。 R^{23} が無置換アミノ基及び置換アミノ基である場合、ピリジニウム環の４位が置換されていることが好ましい。

【０１２５】

X はアニオンである。

50

Xは、一価のアニオンであることが好ましい。アニオンの例には、アニオンの例には、ハロゲン陰イオン（例えば、フッ素イオン、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオンなど）、スルホネートイオン（例えば、メタンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンスルホン酸イオン、メチル硫酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、p-クロロベンゼンスルホン酸イオン、1,3-ベンゼンジスルホン酸イオン、1,5-ナフタレンジスルホン酸イオン、2,6-ナフタレンジスルホン酸イオンなど）、硫酸イオン、炭酸イオン、硝酸イオン、チオシアン酸イオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロほう酸イオン、ピクリン酸イオン、酢酸イオン、ギ酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、リン酸イオン（例えば、ヘキサフルオロリン酸イオン）、水酸イオンなどが挙げられる。Xは、好ましくは、ハロゲン陰イオン、スルホネートイオン、水酸イオンである。

10

【0126】

Y^{22} 及び Y^{23} はそれぞれ、5又は6員環を部分構造として有する2価の連結基である。

前記5又は6員環が置換基を有していてもよい。好ましくは、 Y^{22} 及び Y^{23} のうち少なくとも1つは、置換基を有する5又は6員環を部分構造として有する2価の連結基である。 Y^{22} 及び Y^{23} は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい6員環を部分構造として有する2価の連結基であるのが好ましい。6員環は、脂肪族環、芳香族環（ベンゼン環）及び複素環を含む。6員脂肪族環の例は、シクロヘキサン環、シクロヘキセン環及びシクロヘキサジエン環を含む。6員複素環の例は、ピラン環、ジオキサン環、ジチアン環、チイン環、ピリジン環、ピペリジン環、オキサジン環、モルホリン環、チアジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ペラジン環及びトリアジン環を含む。6員環に、

20

他の6員環又は5員環が縮合していてもよい。置換基の例は、ハロゲン原子、シアノ、炭素原子数が1~12のアルキル基及び炭素原子数が1~12のアルコキシ基を含む。アルキル基及びアルコキシ基は、炭素原子数が2~12のアシル基又は炭素原子数が2~12のアシルオキシ基で置換されていてもよい。置換基は、炭素原子数が1~12（より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3）のアルキル基であるのが好ましい。置換基は2以上であってもよく、例えば、 Y^{22} 及び Y^{23} がフェニレン基である場合は、1~4の炭素原子数が1~12（より好ましくは1~6、更に好ましくは1~3）のアルキル基で置換されていてもよい。

【0127】

なお、mは1又は2であり、2であるのが好ましい。mが2のとき、複数の Y^{23} 及び L^{24} は、互いに同一であっても異なってもよい。

30

【0128】

Z^{21} は、ハロゲン置換フェニル、ニトロ置換フェニル、シアノ置換フェニル、炭素原子数が1~25のアルキル基で置換されたフェニル、炭素原子数が1~25のアルコキシ基で置換されたフェニル、炭素原子数が1~25のアルキル基、炭素原子数が2~25のアルキニル基、炭素原子数が1~25のアルコキシ基、炭素原子数が1~25のアルコキシカルボニル基、炭素原子数が7~26のアリールオキシカルボニル基及び炭素原子数が7~26のアリールカルボニルオキシ基からなる群より選ばれる一価の基である。

mが2の場合、 Z^{21} は、シアノ、炭素原子数が1~25のアルキル基又は炭素原子数が1~25のアルコキシ基であることが好ましく、炭素原子数4~20のアルコキシ基であるのが更に好ましい。

40

mが1の場合、 Z^{21} は、炭素原子数が7~25のアルキル基、炭素原子数が7~25のアルコキシ基、炭素原子数が7~25のアシル置換アルキル基、炭素原子数が7~25のアシル置換アルコキシ基、炭素原子数が7~12のアシルオキシ置換アルキル基又は炭素原子数が7~25のアシルオキシ置換アルコキシ基であることが好ましい。

【0129】

アシル基は-CO-R、アシルオキシ基は-O-CO-Rで表され、Rは脂肪族基（アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基）又は芳香族基（アリール基、置換アリール基）である。Rは、脂肪族基であることが好ましく、アルキル基又はアルケニル基であることが更に好ましい。

50

【 0 1 3 0 】

p は、1 ~ 10 の整数である。p は、1 又は 2 であることが特に好ましい。C_pH_{2p} は、分岐構造を有していてもよい鎖状アルキレン基を意味する。C_pH_{2p} は、直鎖状アルキレン基 (- (C H₂)_p -) であることが好ましい。

【 0 1 3 1 】

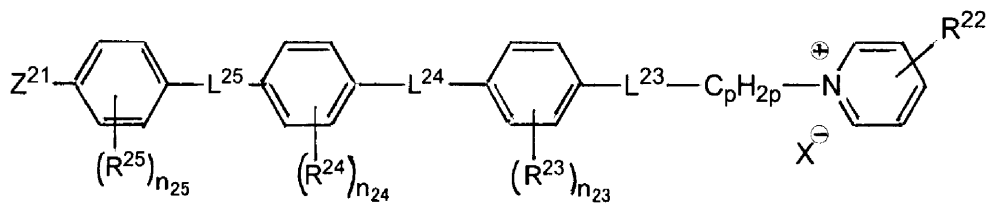
前記式 (I I) で表される化合物の中でも、下記式 (I I ') で表される化合物が好ましい。

【 0 1 3 2 】

【 化 2 8 】

一般式 (I I ')

10



【 0 1 3 3 】

式 (I I ') 中、式 (I I) と同一の符号は同一の意義であり、好ましい範囲も同様である。L²⁵ は L²⁴ と同義であり、好ましい範囲も同様である。L²⁴ 及び L²⁵ は、- O - C O - 又は - C O - O - であるのが好ましく、L²⁴ が - O - C O - で、かつ L²⁵ が - C O - O - であるのが好ましい。

20

【 0 1 3 4 】

R²³、R²⁴ 及び R²⁵ はそれぞれ、炭素原子数が 1 ~ 12 (より好ましくは 1 ~ 6、更に好ましくは 1 ~ 3) のアルキル基である。n₂₃ は 0 ~ 4、n₂₄ は 1 ~ 4、及び n₂₅ は 0 ~ 4 を表す。n₂₃ 及び n₂₅ が 0 で、n₂₄ が 1 ~ 4 (より好ましくは 1 ~ 3) であるのが好ましい。

【 0 1 3 5 】

一般式 (I I) で表される化合物の具体例としては、特開 2006 - 113500 号公報明細書中 [0058] ~ [0061] に記載の化合物が挙げられる。

30

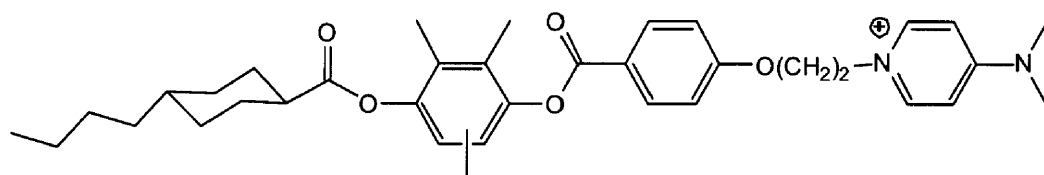
【 0 1 3 6 】

その他にも一般式 (I I) で表される化合物の具体例としては下記化合物が挙げられる。但し、下記式中、アニオン (X⁻) は省略した。

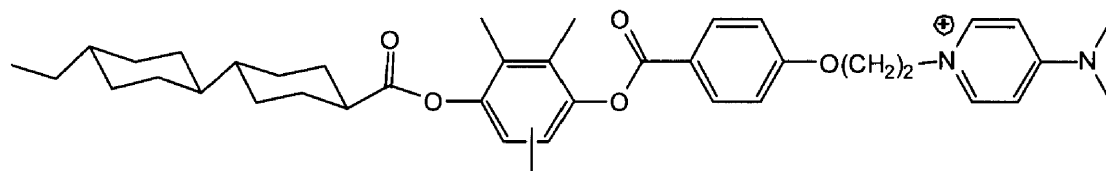
【 0 1 3 7 】

【化 2 9】

(I I - 1)

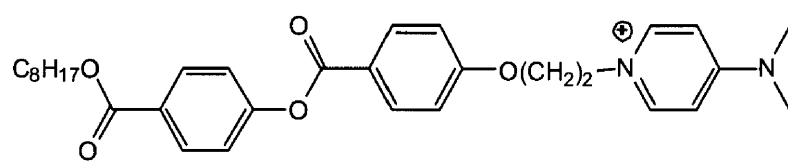


(I I - 2)



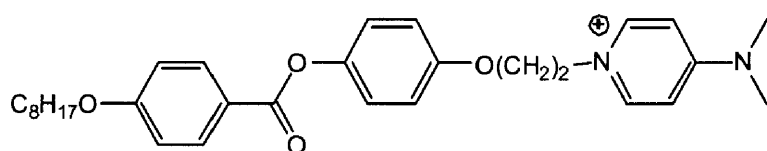
10

(I I - 3)

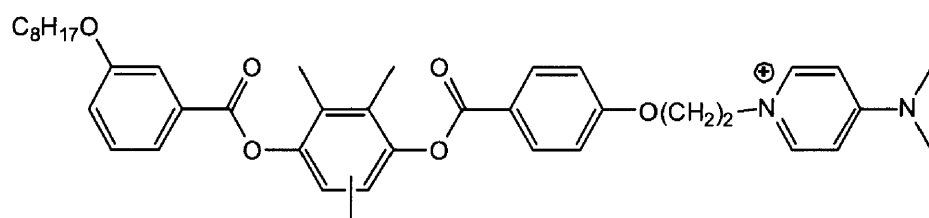


(I I - 4)

20



(I I - 5)

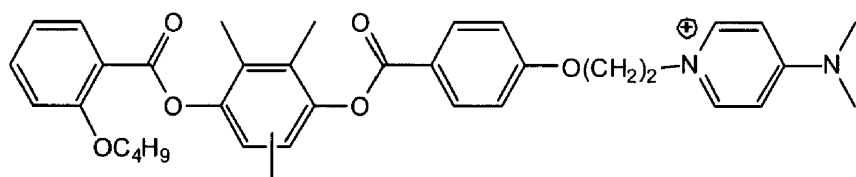


30

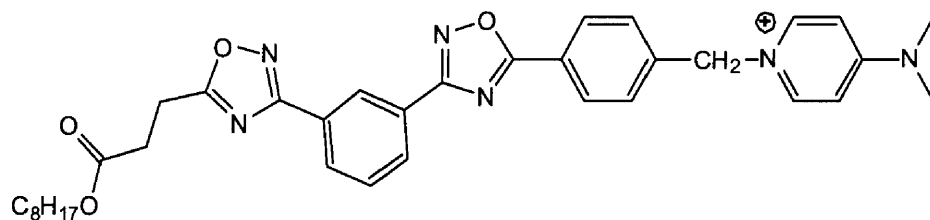
【 0 1 3 8 】

【化 3 0】

(I I - 6)

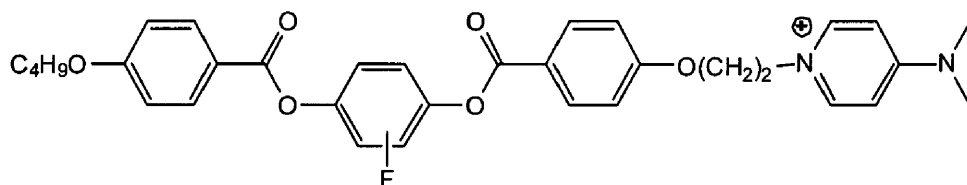


(I I - 7)



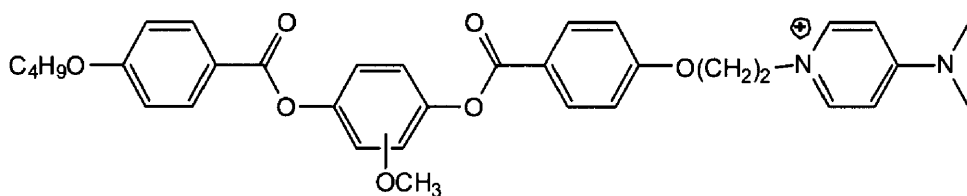
10

(I I - 8)



20

(I I - 9)



30

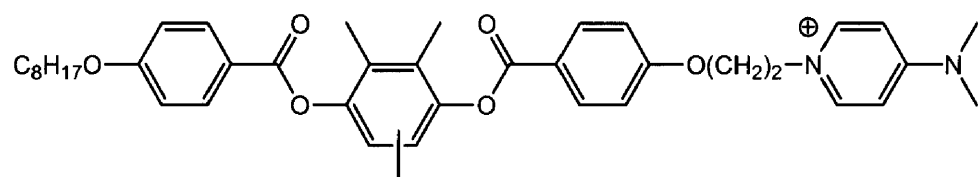
【 0 1 3 9】

以下に、一般式 (I I ') で表される化合物の具体例を示す。但し、下記式中、アニオン (X⁻) は省略した。

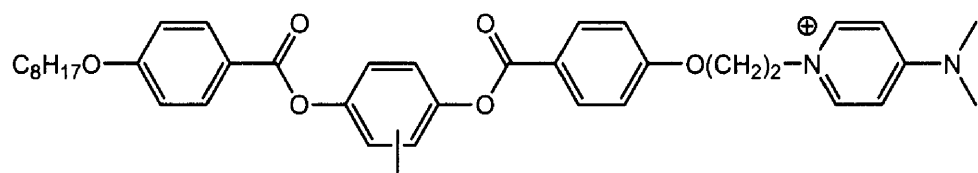
【 0 1 4 0】

【化 3 1】

(I I - 1 0)

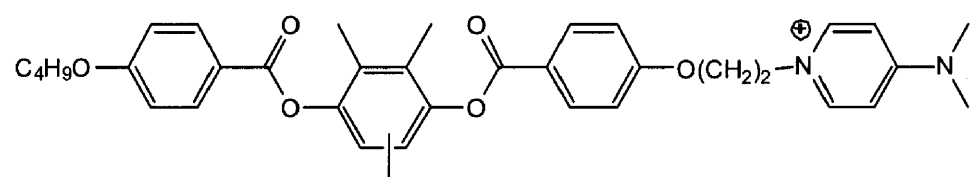


(I I - 1 1)

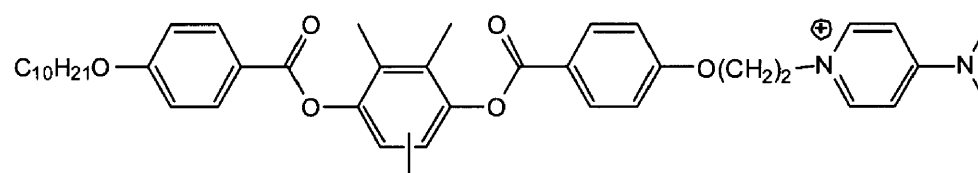


10

(I I - 1 2)

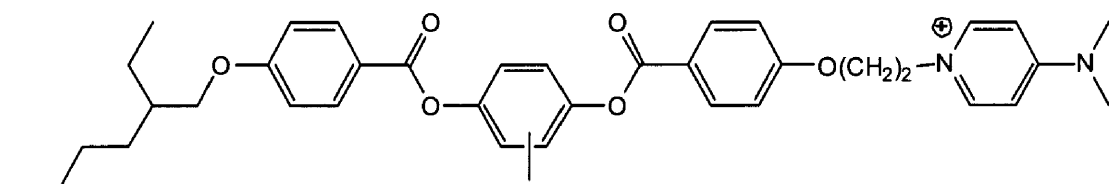


(I I - 1 3)



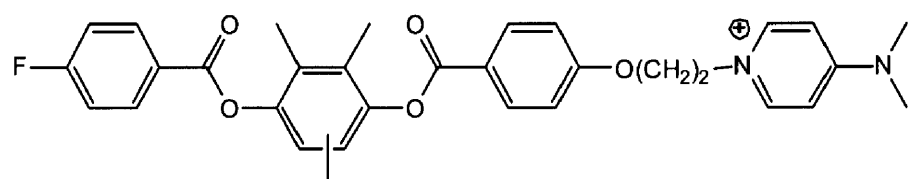
20

(I I - 1 4)



30

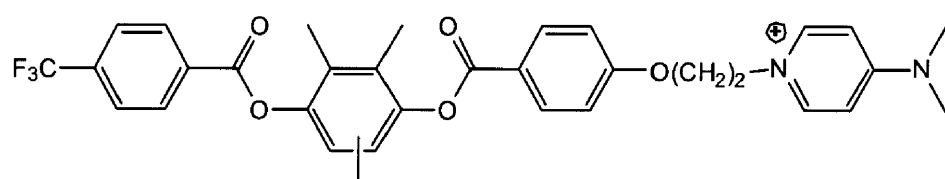
(I I - 1 5)



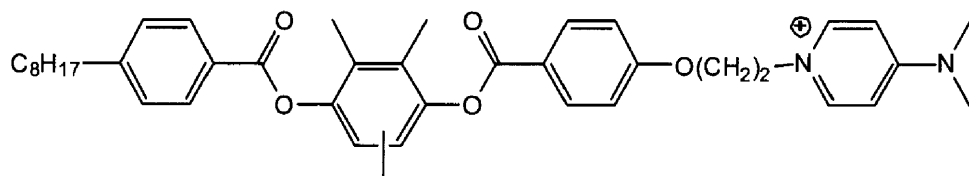
【 0 1 4 1 】

【化 3 2】

(I I - 1 6)

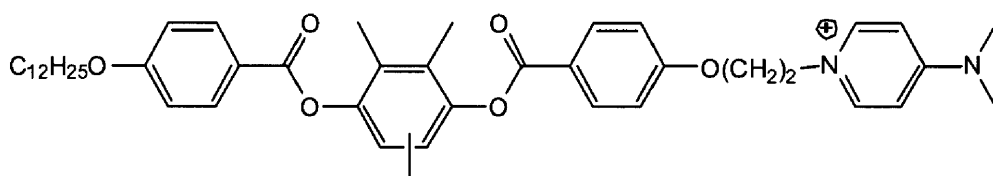


(I I - 1 7)

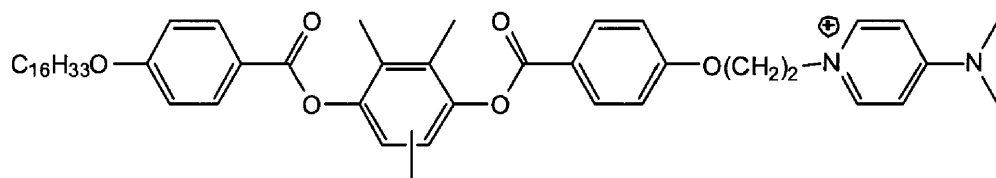


10

(I I - 1 8)

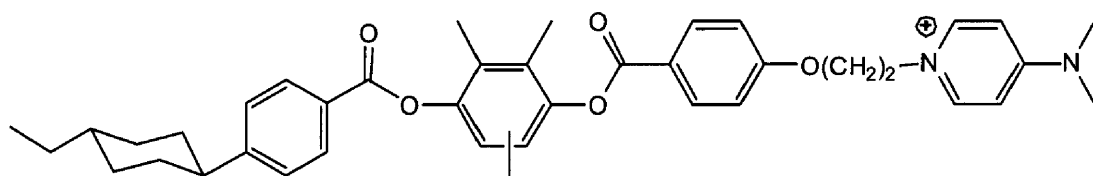


(I I - 1 9)



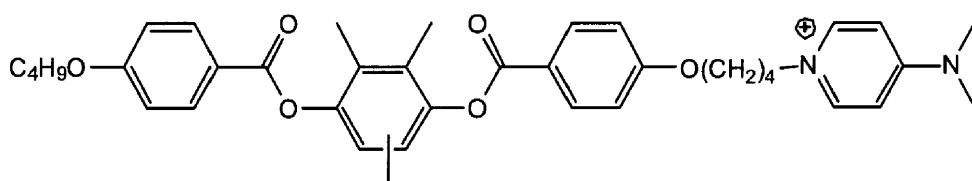
20

(I I - 2 0)



30

(I I - 2 1)

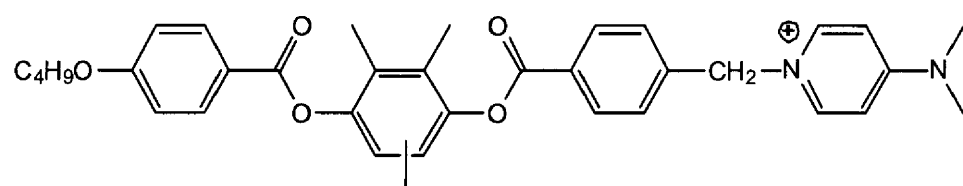


【 0 1 4 2 】

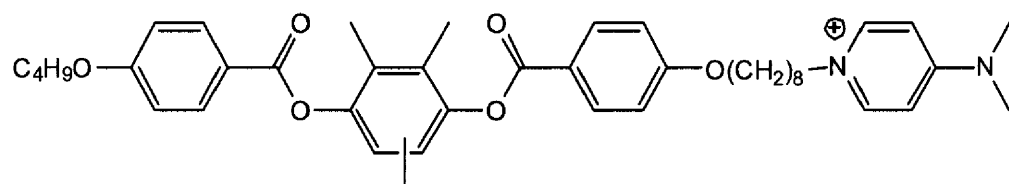
40

【化 3 3】

(I I - 2 2)

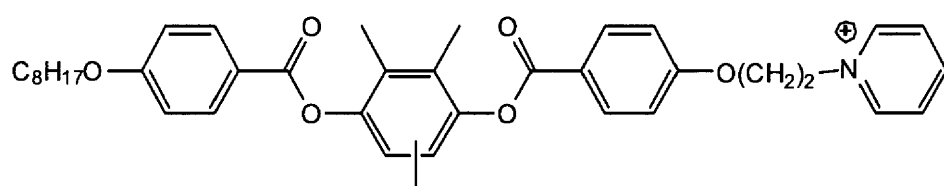


(I I - 2 3)



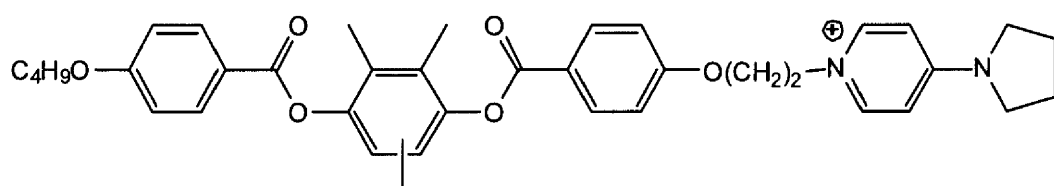
10

(I I - 2 4)

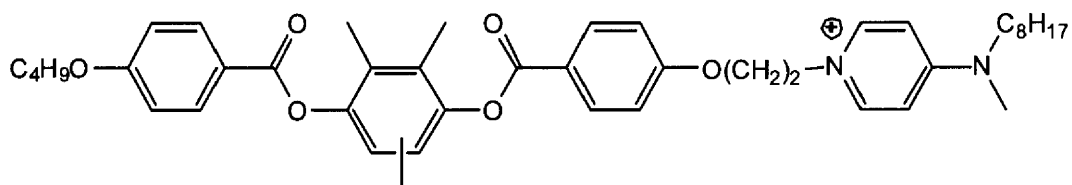


20

(I I - 2 5)



(I I - 2 6)

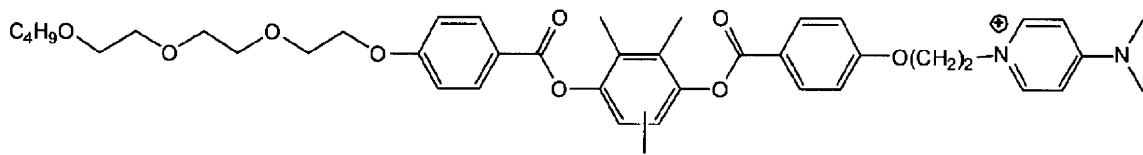


30

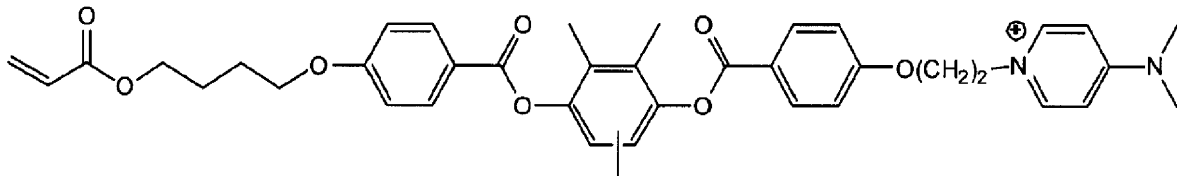
【 0 1 4 3 】

【化 3 4】

(I I - 2 7)

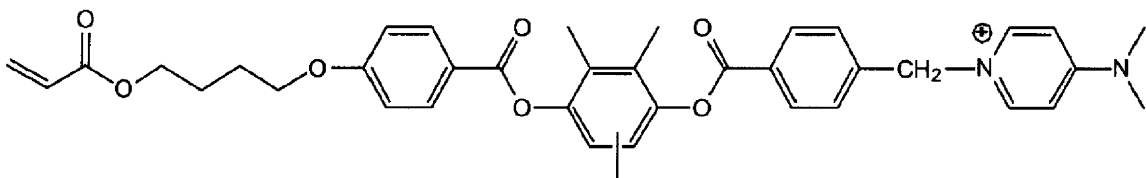


(I I - 2 8)



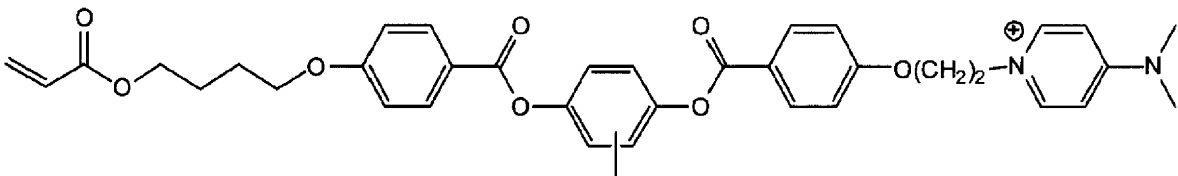
10

(I I - 2 9)



20

(I I - 3 0)



【0 1 4 4】

30

式 (I I) のピリジニウム誘導体は、一般にピリジン環をアルキル化 (メンシュトキン反応) して得られる。

【0 1 4 5】

前記位相差層形成用の組成物中における前記ピリジニウム誘導体の含有量の好ましい範囲は、その用途によって異なるが、前記組成物 (塗布液として調製した場合は溶媒を除いた液晶性組成物) 中、0.005 ~ 8 質量%であるのが好ましく、0.01 ~ 5 質量%であるのがより好ましい。

【0 1 4 6】

[空気界面側垂直配向剤]

本発明における空気界面側垂直配向剤としては、下記フッ素系ポリマー又は一般式 (I I) で表される含フッ素化合物が好適に用いられる。

40

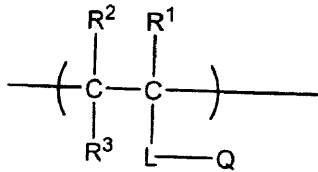
【0 1 4 7】

フッ素系ポリマー：フルオロ脂肪族基含有モノマーより誘導される繰り返し単位と下記式 (I I) で表される繰り返し単位とを含む共重合体

【0 1 4 8】

【化 3 5】

(II)



【0149】

式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子又は置換基を表し； L は下記の連結基群から選ばれる2価の連結基又は下記の連結基群から選ばれる2つ以上を組み合わせ形成される2価の連結基を表し、

(連結基群)

単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{NR}^4-$ (R^4 は水素原子、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表す)、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{P}(=\text{O})(\text{OR}^5)-$ (R^5 はアルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表す)、アルキレン基及びアリーレン基；

Q はカルボキシル基 ($-\text{COOH}$) 若しくはその塩、スルホ基 ($-\text{SO}_3\text{H}$) 若しくはその塩、又はホスホノキシ { $-\text{OP}(=\text{O})(\text{OH})_2$ } 若しくはその塩を表す。

【0150】

下記式 (III) で表される含フッ素化合物

(III)



式中、 R^0 はアルキル基、末端に CF_3 基を有するアルキル基、又は末端に CF_2H 基を有するアルキル基を表し、 m は1以上の整数を表す。複数個の R^0 は同一でも異なってもよいが、少なくとも一つは末端に CF_3 基又は CF_2H 基を有するアルキル基を表す。 L^0 は $(m+n)$ 価の連結基を表し、 W はカルボキシル基 ($-\text{COOH}$) 若しくはその塩、スルホ基 ($-\text{SO}_3\text{H}$) 若しくはその塩、又はホスホノキシ { $-\text{OP}(=\text{O})(\text{OH})_2$ } 若しくはその塩を表し、 n は1以上の整数を表す。

【0151】

まず、フッ素系ポリマーについて説明する。

本発明に使用可能なフッ素系ポリマーは、フルオロ脂肪族基と、カルボキシル基 ($-\text{COOH}$)、スルホ基 ($-\text{SO}_3\text{H}$)、ホスホノキシ基 { $-\text{OP}(=\text{O})(\text{OH})_2$ } 及びそれらの塩からなる群より選ばれる1種以上の親水性基とを含有することを特徴とする。ポリマーの種類としては、「改訂 高分子合成の化学」(大津隆行著、発行：株式会社化学同人、1968) 1～4ページに記載があり、例えば、ポリオレフィン類、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリイミド類、ポリウレタン類、ポリカーボネート類、ポリスルホン類、ポリカーボナート類、ポリエーテル類、ポリアセタール類、ポリケトン類、ポリフェニレンオキシド類、ポリフェニレンスルフィド類、ポリアリレート類、PTFE類、ポリビニリデンフロライド類、セルロース誘導体などが挙げられる。前記フッ素系ポリマーは、ポリオレフィン類であることが好ましい。

【0152】

前記フッ素系ポリマーは、フルオロ脂肪族基を側鎖に有するポリマーである。前記フルオロ脂肪族基は、炭素数1～12であるのが好ましく、6～10であるのがより好ましい。脂肪族基は、鎖状であっても環状であってもよく、鎖状である場合は直鎖状であっても分岐鎖状であってもよい。中でも、直鎖状の炭素数6～10のフルオロ脂肪族基が好ましい。フッ素原子による置換の程度については特に制限はないが、脂肪族基中の50%以上の水素原子がフッ素原子に置換されているのが好ましく、60%以上が置換されているのがより好ましい。フルオロ脂肪族基は、エステル結合、アミド結合、イミド結合、ウレタン結合、ウレア結合、エーテル結合、チオエーテル結合、芳香族環などを介してポリマー主鎖と結合した側鎖に含まれる。フルオロ脂肪族基の一つは、テロメリゼーション法(テ

10

20

30

40

50

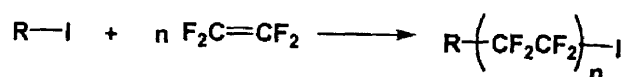
ロマー法ともいわれる)又はオリゴメリゼーション法(オリゴマー法ともいわれる)により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれるものである。これらのフルオロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、「フッ素化合物の合成と機能」(監修:石川延男、発行:株式会社シーエムシー、1987)の117~118ページや、「Chemistry of Organic Fluorine Compounds II」(Monograph 187, Ed by Milos Hudlicky and Attila E. Pavlath, American Chemical Society 1995)の747-752ページに記載されている。テロメリゼーション法とは、ヨウ化物等の連鎖移動常数の大きいアルキルハライドをテロゲンとして、テトラフルオロエチレン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を行い、テロマーを合成する方法である(Scheme-1に例を示した)。

10

【0153】

【化36】

Scheme1



【0154】

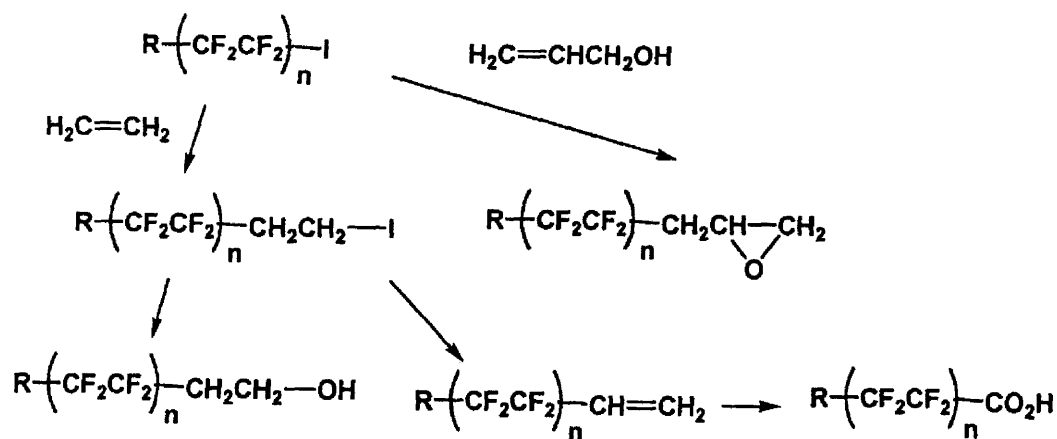
20

得られた、末端ヨウ素化テロマーは通常、例えば[Scheme 2]のごとき適切な末端化学修飾を施され、フルオロ脂肪族化合物へと導かれる。これらの化合物は必要に応じ、更に所望のモノマー構造へと変換され、フルオロ脂肪族基含有ポリマーの製造に使用される。

【0155】

【化37】

Scheme2



30

40

【0156】

本発明に使用可能なフッ素系ポリマーの製造に利用可能なモノマーの具体例としては、特開2006-113500公報の段落[0075]~[0081]に記載の化合物等が挙げられるが、本発明はそれら具体例によってなんら制限されるものではない。

【0157】

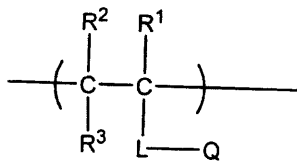
本発明に使用可能なフッ素系ポリマーの一態様は、フルオロ脂肪族基含有モノマーより誘導される繰り返し単位と、下記式(II)で表される親水性基を含有する繰り返し単位とを有する共重合体である。

【0158】

50

【化 3 8】

(II)



【0159】

上記式 (II) において、 R^1 、 R^2 及び R^3 はそれぞれ独立に、水素原子又は置換基を表す。Q はカルボキシル基 ($-\text{COOH}$) 又はその塩、スルホ基 ($-\text{SO}_3\text{H}$) 又はその塩、ホスホノキシ基 $\{-\text{OP}(=\text{O})(\text{OH})_2\}$ 又はその塩を表す。L は下記の連結基群から選ばれる任意の基、又はそれらの2つ以上を組み合わせる形成される2個の連結基を表す。

(連結基群)

単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{NR}^b-$ (R^b は水素原子、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表す)、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{P}(=\text{O})(\text{OR}^c)-$ (R^c はアルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表す)、アルキレン基及びアリーレン基。

【0160】

式 (II) 中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子又は下記に例示した置換基群から選ばれる置換基を表す。

(置換基群)

アルキル基 (好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 12、特に好ましくは炭素数 1 ~ 8 のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、n-デシル基、n-ヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる)、アルケニル基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基であり、例えば、ビニル基、アリル基、2-ブテニル基、3-ペンテニル基などが挙げられる)、アルキニル基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル基、3-ペンチニル基などが挙げられる)、アリール基 (好ましくは炭素数 6 ~ 30、より好ましくは炭素数 6 ~ 20、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 のアリール基であり、例えば、フェニル基、p-メチルフェニル基、ナフチル基などが挙げられる)、アラルキル基 (好ましくは炭素数 7 ~ 30、より好ましくは炭素数 7 ~ 20、特に好ましくは炭素数 7 ~ 12 のアラルキル基であり、例えば、ベンジル基、フェネチル基、3-フェニルプロピル基などが挙げられる)、置換若しくは無置換のアミノ基 (好ましくは炭素数 0 ~ 20、より好ましくは炭素数 0 ~ 10、特に好ましくは炭素数 0 ~ 6 のアミノ基であり、例えば、無置換アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、アニリノ基などが挙げられる)、

【0161】

アルコキシ基 (好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 16、特に好ましくは炭素数 1 ~ 10 のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基などが挙げられる)、アルコキシカルボニル基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 16、特に好ましくは 2 ~ 10 のアルコキシカルボニル基であり、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる)、アシルオキシ基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 16、特に好ましくは 2 ~ 10 のアシルオキシ基であり、例えば、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる)、アシルアミノ基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 16、特に好ましくは炭素数 2 ~ 10 のアシルアミノ基であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられる)、アルコキシカルボニルアミノ基 (好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 16、特に好ましくは炭素数 2 ~ 12 のアルコキシカル

10

20

30

40

50

ボニルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、アリーロキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12のアリーロキシカルボニルアミノ基であり、例えば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニルアミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基などが挙げられる)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12のスルファモイル基であり、例えば、スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基などが挙げられる)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のカルバモイル基であり、例えば、無置換のカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基などが挙げられる)、

10

【0162】

アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基などが挙げられる)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12のアリールチオ基であり、例えば、フェニルチオ基などが挙げられる)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニル基であり、例えば、メシル基、トシル基などが挙げられる)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルフィニル基であり、例えば、メタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基などが挙げられる)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のウレイド基であり、例えば、無置換のウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基などが挙げられる)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のリン酸アミド基であり、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは1~12のヘテロ環基であり、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を有するヘテロ環基であり、例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基などが挙げられる)、シリル基(好ましくは、炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは、炭素数3~24のシリル基であり、例えば、トリメチルシリル基、トリフェニルシリル基などが挙げられる)が含まれる。これらの置換基は更にこれらの置換基によって置換されていてもよい。また、置換基を二つ以上有する場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には互いに結合して環を形成していてもよい。

20

30

【0163】

R^1 、 R^2 及び R^3 はそれぞれ独立に、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等)、又は後述する-L-Qで表される基であることが好ましく、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、塩素原子、-L-Qで表される基であることがより好ましく、水素原子、炭素数1~4のアルキル基であることが特に好ましく、水素原子、炭素数1~2のアルキル基であることが最も好ましい。該アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、 n -ブチル基、sec-ブチル基等が挙げられる。該アルキル基は、適当な置換基を有していても良い。該置換基としては、ハロゲン原子、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、ヒドロキシ基、アシルオキシ基、アミノ基、アルコキシカルボニル基、アシルアミノ基、オキシカルボニル基、カルバモイル

40

50

基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホンアミド基、スルホリル基、カルボキシル基などが挙げられる。なお、アルキル基の炭素数は、置換基の炭素原子を含まない。以下、他の基の炭素数についても同様である。

【0164】

Lは、上記連結基群から選ばれる2価の連結基、又はそれらの2つ以上を組み合わせ形成される2価の連結基を表す。上記連結基群中、 $-NR^b-$ の R^b は、水素原子、アルキル基、アリアル基又はアラルキル基を表し、好ましくは水素原子又はアルキル基である。また、 $-PO(OR^c)-$ の R^c はアルキル基、アリアル基又はアラルキル基を表し、好ましくはアルキル基である。 R^b 及び R^c がアルキル基、アリアル基又はアラルキル基を表す場合の炭素数は「置換基群」で説明したものと同一である。Lとしては、単結合、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-NR^b-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、アルキレン基又はアリーレン基を含むことが好ましく、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^b-$ 、アルキレン基又はアリーレン基を含んでい

ることが特に好ましい。Lがアルキレン基を含む場合、アルキレン基の炭素数は好ましくは1~10、より好ましくは1~8、特に好ましくは1~6である。特に好ましいアルキレン基の具体例として、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラブチレン、ヘキサメチレン基等が挙げられる。Lが、アリーレン基を含む場合、アリーレン基の炭素数は、好ましくは6~24、より好ましくは6~18、特に好ましくは6~12である。特に好ましいアリーレン基の具体例として、フェニレン、ナフチレン基等が挙げられる。Lが、アルキレン基とアリーレン基を組み合わせ得られる2価の連結基（即ちアラルキレン基）を含む場合、アラルキレン基の炭素数は、好ましくは7~34、より好ましくは7~26、特に好ましくは7~16である。特に好ましいアラルキレン基の具体例として、フェニレンメチレン基、フェニレンエチレン基、メチレンフェニレン基等が挙げられる。Lとして挙げられた基は、適当な置換基を有していてもよい。このような置換基としては先に $R^1 \sim R^3$ における置換基として挙げた置換基と同様なものを挙げるができる。Lの具体的構造としては、特開2006-113500公報の段落[0090]~[0091]に記載の構造等が挙げられるが、本発明はそれら具体例によってなんら制限されるものではない。

10

20

【0165】

前記式(II)中、Qはカルボキシル基、カルボキシル基の塩（例えばリチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩（例えばアンモニウム、テトラメチルアンモニウム、トリメチル-2-ヒドロキシエチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、トリメチルベンジルアンモニウム、ジメチルフェニルアンモニウムなど）、ピリジニウム塩など）、スルホ基、スルホ基の塩（塩を形成するカチオンの例は上記カルボキシル基に記載のものと同じ）、ホスホノキシ基、ホスホノキシ基の塩（塩を形成するカチオンの例は上記カルボキシル基に記載のものと同じ）を表す。より好ましくはカルボキシル基、スルホ基、ホスホ基であり、特に好ましいのはカルボキシル基又はスルホ基である。

30

【0166】

前記フッ素系ポリマーは、前記式(II)で表される繰り返し単位を1種含んでいてもよいし、2種以上含んでいてもよい。また、前記フッ素系ポリマーは、上記各繰り返し単位以外の他の繰り返し単位を1種又は2種以上有していてもよい。前記他の繰り返し単位については特に制限されず、通常のラジカル重合反応可能なモノマーから誘導される繰り返し単位が好ましい例として挙げられる。以下、他の繰り返し単位を誘導するモノマーの具体例を挙げる。前記フッ素系ポリマーは、下記モノマー群から選ばれる1種又は2種以上のモノマーから誘導される繰り返し単位を含有していてもよい。

40

【0167】

モノマー群

(1) アルケン類

エチレン、プロピレン、1-ブテン、イソブテン、1-ヘキセン、1-ドデセン、1-オクタデセン、1-エイコセン、ヘキサフルオロプロペン、フッ化ビニリデン、クロロトリフルオロエチレン、3,3,3-トリフルオロプロピレン、テトラフルオロエチレン、

50

塩化ビニル、塩化ビニリデンなど；

(2) ジエン類

1, 3 - ブタジエン、イソブレン、1, 3 - ペンタジエン、2 - エチル - 1, 3 - ブタジエン、2 - n - プロピル - 1, 3 - ブタジエン、2, 3 - ジメチル - 1, 3 - ブタジエン、2 - メチル - 1, 3 - ペンタジエン、1 - フェニル - 1, 3 - ブタジエン、1 - α - ナフチル - 1, 3 - ブタジエン、1 - β - ナフチル - 1, 3 - ブタジエン、2 - クロロ - 1, 3 - ブタジエン、1 - ブロモ - 1, 3 - ブタジエン、1 - クロロブタジエン、2 - フルオロ - 1, 3 - ブタジエン、2, 3 - ジクロロ - 1, 3 - ブタジエン、1, 1, 2 - トリクロロ - 1, 3 - ブタジエン及び 2 - シアノ - 1, 3 - ブタジエン、1, 4 - ジビニルシクロヘキサンなど；

10

【0168】

(3) α , β - 不飽和カルボン酸の誘導体

(3a) アルキルアクリレート類

メチルアクリレート、エチルアクリレート、n - プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、n - ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、sec - ブチルアクリレート、tert - ブチルアクリレート、アミルアクリレート、n - ヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、2 - エチルヘキシルアクリレート、n - オクチルアクリレート、tert - オクチルアクリレート、ドデシルアクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリレート、2 - クロロエチルアクリレート、2 - ブロモエチルアクリレート、4 - クロロブチルアクリレート、2 - シアノエチルアクリレート、2 - アセトキシエチルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、2 - クロロシクロヘキシルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、2 - メトキシエチルアクリレート、 ω - メトキシポリエチレングリコールアクリレート（ポリオキシエチレンの付加モル数：n = 2 ないし 100 のもの）、3 - メトキシブチルアクリレート、2 - エトキシエチルアクリレート、2 - ブトキシエチルアクリレート、2 - (2 - ブトキシエトキシ) エチルアクリレート、1 - ブロモ - 2 - メトキシエチルアクリレート、1, 1 - ジクロロ - 2 - エトキシエチルアクリレート、グリシジルアクリレートなど；

20

【0169】

(3b) アルキルメタクリレート類

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n - プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、n - ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、sec - ブチルメタクリレート、tert - ブチルメタクリレート、アミルメタクリレート、n - ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2 - エチルヘキシルメタクリレート、n - オクチルメタクリレート、ステアシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、フェニルメタクリレート、アリルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレート、2 - メトキシエチルメタクリレート、3 - メトキシブチルメタクリレート、 ω - メトキシポリエチレングリコールメタクリレート（ポリオキシエチレンの付加モル数：n = 2 ないし 100 のもの）、2 - アセトキシエチルメタクリレート、2 - エトキシエチルメタクリレート、2 - ブトキシエチルメタクリレート、2 - (2 - ブトキシエトキシ) エチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、3 - トリメトキシシリルプロピルメタクリレート、アリルメタクリレート、2 - イソシアナトエチルメタクリレートなど；

30

40

【0170】

(3c) 不飽和多価カルボン酸のジエステル類

マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジブチル、イタコン酸ジメチル、タコン酸ジブチル、クロトン酸ジブチル、クロトン酸ジヘキシル、フマル酸ジエチル、フマル酸ジメチルなど；

【0171】

(3d) α , β - 不飽和カルボン酸のアミド類

N, N - ジメチルアクリルアミド、N, N - ジエチルアクリルアミド、N - n - プロピ

50

ルアクリルアミド、N - t e r t ブチルアクリルアミド、N - t e r t オクチルメタクリルアミド、N - シクロヘキシルアクリルアミド、N - フェニルアクリルアミド、N - (2 - アセトアセトキシエチル) アクリルアミド、N - ベンジルアクリルアミド、N - アクリロイルモルフォリン、ジアセトンアクリルアミド、N - メチルマレイミドなど；

【 0 1 7 2 】

(4) 不飽和ニトリル類

アクリロニトリル、メタクリロニトリルなど；

(5) スチレン及びその誘導体

スチレン、ビニルトルエン、エチルスチレン、p - t e r t ブチルスチレン、p - ビニル安息香酸メチル、 α - メチルスチレン、p - クロロメチルスチレン、ビニルナフタレン、p - メトキシスチレン、p - ヒドロキシメチルスチレン、p - アセトキシスチレンなど；

10

(6) ビニルエステル類

酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、安息香酸ビニル、サリチル酸ビニル、クロロ酢酸ビニル、メトキシ酢酸ビニル、フェニル酢酸ビニルなど；

【 0 1 7 3 】

(7) ビニルエーテル類

メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n - プロピルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、n - ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、t e r t - ブチルビニルエーテル、n - ペンチルビニルエーテル、n - ヘキシルビニルエーテル、n - オクチルビニルエーテル、n - ドデシルビニルエーテル、n - エイコシルビニルエーテル、2 - エチルヘキシルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、フルオロブチルビニルエーテル、フルオロブトキシエチルビニルエーテルなど；及び

20

(8) その他の重合性単量体

N - ビニルピロリドン、メチルビニルケトン、フェニルビニルケトン、メトキシエチルビニルケトン、2 - ビニルオキサゾリン、2 - イソプロペニルオキサゾリンなど。

【 0 1 7 4 】

前記フッ素系ポリマー中、フルオロ脂肪族基含有モノマーの量は、該ポリマーの構成モノマー総量の 5 質量%以上であるのが好ましく、10 質量%以上であるのがより好ましく、30 質量%以上であるのが更に好ましい。前記フッ素系ポリマーにおいて、前記式 (I I) で表される繰り返し単位の量は、該フッ素ポリマーの構成モノマー総量の 0 . 5 質量%以上であるのが好ましく、1 ~ 20 質量%であるのがより好ましく、1 ~ 10 質量%であるのが更に好ましい。上記の質量百分率は使用するモノマーの分子量により好ましい範囲の数値が変動し易いため、ポリマーの単位質量当たりの官能基モル数で表す方が、式 (I I) で表される繰り返し単位の含有量を正確に規定できる。該表記を用いた場合、前記フッ素系ポリマー中に含有される親水性基 (式 (I I) 中の Q) の好ましい量は、0 . 1 mmol / g ~ 10 mmol / g であり、より好ましい量は 0 . 2 mmol / g ~ 8 mmol / g である。

30

【 0 1 7 5 】

本発明に用いる前記フッ素系ポリマーの質量平均分子量は 1 , 000 , 000 以下であるのが好ましく、500 , 000 以下であるのがより好ましく、100 , 000 以下であるのが更に好ましい。質量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) を用いて、ポリスチレン (PS) 換算の値として測定可能である。

40

【 0 1 7 6 】

前記フッ素系ポリマーの重合方法は、特に限定されるものではないが、例えば、ビニル基を利用したカチオン重合やラジカル重合、あるいは、アニオン重合等の重合方法を採用ことができ、これらの中ではラジカル重合が汎用に利用できる点で特に好ましい。ラジカル重合の重合開始剤としては、ラジカル熱重合開始剤や、ラジカル光重合開始剤等の公知の化合物を使用することができるが、特に、ラジカル熱重合開始剤を使用することが好ましい。ここで、ラジカル熱重合開始剤は、分解温度以上に加熱することにより、ラジカル

50

を発生させる化合物である。このようなラジカル熱重合開始剤としては、例えば、ジアシルパーオキサイド（アセチルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド等）、ケトンパーオキサイド（メチルエチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド等）、ハイドロパーオキサイド（過酸化水素、*tert*-ブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド等）、ジアルキルパーオキサイド（ジ-*tert*-ブチルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジラウロイルパーオキサイド等）、パーオキシエステル類（*tert*-ブチルパーオキシアセテート、*tert*-ブチルパーオキシビバレート等）、アゾ系化合物（アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバレロニトリル等）、過硫酸塩類（過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム等）が挙げられる。このようなラジカル熱重合開始剤は、1種を単独で使用することもできるし、あるいは2種以上を組み合わせることもできる。

10

【0177】

ラジカル重合方法は、特に制限されるものでなく、乳化重合法、懸濁重合法、塊状重合法、溶液重合法等を採用することが可能である。典型的なラジカル重合方法である溶液重合について更に具体的に説明する。他の重合方法についても概要は同等であり、その詳細は例えば「高分子科学実験法」高分子学会編（東京化学同人、1981年）等に記載されている。

【0178】

溶液重合を行うためには有機溶媒を使用する。これらの有機溶媒は本発明の目的、効果を損なわない範囲で任意に選択可能である。これらの有機溶媒は通常、大気圧下での沸点が50～200の範囲内の値を有する有機化合物であり、各構成成分を均一に溶解させる有機化合物が好ましい。好ましい有機溶媒の例を示すと、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール類；ジブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、 γ -ブチロラクトン等のエステル類；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；が挙げられる。なお、これらの有機溶媒は、1種単独又は2種以上を組み合わせる使用することが可能である。更に、モノマーや生成するポリマーの溶解性の観点から上記有機溶媒に水を併用した水混合有機溶媒も適用可能である。

20

【0179】

また、溶液重合条件も特に制限されるものではないが、例えば、50～200の温度範囲内で、10分～30時間加熱することが好ましい。更に、発生したラジカルが失活しないように、溶液重合中はもちろんのこと、溶液重合開始前にも、不活性ガスバージを行うことが好ましい。不活性ガスとしては通常窒素ガスが好適に用いられる。

30

【0180】

前記フッ素系ポリマーを好ましい分子量範囲で得るためには、連鎖移動剤を用いたラジカル重合法が特に有効である。連鎖移動剤としてはメルカプタン類（例えば、オクチルメルカプタン、デシルメルカプタン、ドデシルメルカプタン、*tert*-ドデシルメルカプタン、オクタデシルメルカプタン、チオフェノール、*p*-ノニルチオフェノール等）、ポリハロゲン化アルキル（例えば、四塩化炭素、クロロホルム、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,1-トリブromoオクタンなど）、低活性モノマー類（ α -メチルスチレン、 α -メチルスチレンジマー等）のいずれも用いることができるが、好ましくは炭素数4～16のメルカプタン類である。これらの連鎖移動剤の使用量は、連鎖移動剤の活性やモノマーの組み合わせ、重合条件などにより著しく影響され精密な制御が必要であるが、通常は使用するモノマーの全モル数に対して0.01モル%～50モル%程度であり、好ましくは0.05モル%～30モル%、特に好ましくは0.08モル%～25モル%である。これらの連鎖移動剤は、重合過程において重合度を制御すべき対象のモノマーと同時に系内に存在させればよく、その添加方法については特に問わない。モノマーに溶解して添加してもよいし、モノマーと別途に添加することも可能である。

40

【0181】

50

なお、本発明のフッ素系ポリマーは、ディスコティック液晶化合物の配向状態を固定化するために置換基として重合性基を有するものも好ましい。

【0182】

フッ素系ポリマーとして本発明に好ましく用いられるフルオロ脂肪族基含有共重合体の具体例として、特開2006-113500公報の段落[0110]～[0114]に記載の化合物等が挙げられるが、本発明はそれら具体例によってなんら制限されるものではない。

【0183】

本発明に用いられるフッ素系ポリマーは、公知慣用の方法で製造することができる。例えば先にあげたフルオロ脂肪族基を有するモノマー、水素結合性基を有するモノマー等を含む有機溶媒中に、汎用のラジカル重合開始剤を添加し、重合させることにより製造できる。また、場合によりその他の付加重合性不飽和化合物を、更に添加して上記と同じ方法にて製造することができる。各モノマーの重合性に応じ、反応容器にモノマーと開始剤を滴下しながら重合する滴下重合法なども、均一な組成のポリマーを得るために有効である。

10

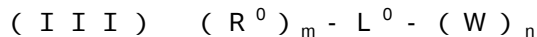
【0184】

組成物中における前記フッ素系ポリマーの含有量の好ましい範囲は、その用途によって異なるが、位相差層の形成に用いる場合は、組成物（塗布液である場合は溶媒を除いた組成物）中、0.005～8質量%であるのが好ましく、0.01～5質量%であるのがより好ましく、0.05～3質量%であるのが更に好ましい。前記フッ素系ポリマーの添加量が0.005質量%未満では効果が不十分であり、また8質量%より多くなると、塗膜の乾燥が十分に行われなくなったり、光学フィルムとしての性能（例えばレターデーションの均一性等）に悪影響を及ぼす。

20

【0185】

次に、式(III)で表される含フッ素化合物について説明する。

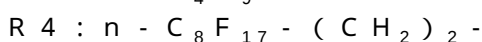


式(III)中、 R^0 は含フッ素化合物の疎水性基として機能する。 R^0 で表されるアルキル基は置換若しくは無置換のアルキル基であり、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよく、好ましくは炭素数1～20のアルキル基であり、更に好ましくは4～16のアルキル基であり、特に好ましくは6～16のアルキル基である。該置換基としては後述の置換基群Dとして例示した置換基のいずれかを適用できる。 R^0 で表される末端に CF_3 基を有するアルキル基は、好ましくは炭素数1～20であり、更に好ましくは4～16であり、特に好ましくは4～8である。前記末端に CF_3 基を有するアルキル基は、アルキル基に含まれる水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたアルキル基である。アルキル基中の水素原子の50%以上がフッ素原子で置換されているのが好ましく、60%以上が置換されているのがより好ましく、70%以上を置換されているのが特に好ましい。残りの水素原子は、更に後述の置換基群Dとして例示された置換基によって置換されていてもよい。 R^0 で表される末端に CF_2H 基を有するアルキル基は、好ましくは炭素数1～20であり、更に好ましくは4～16であり、特に好ましくは4～8である。前記末端に CF_2H 基を有するアルキル基は、アルキル基に含まれる水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたアルキル基である。アルキル基中の水素原子の50%以上がフッ素原子で置換されているのが好ましく、60%以上が置換されているのがより好ましく、70%以上を置換されているのが特に好ましい。残りの水素原子は、更に後述の置換基群Dとして例示された置換基によって置換されていてもよい。 R^0 で表される末端に CF_3 基を有するアルキル基、又は末端に CF_2H 基を有するアルキル基の例を以下に示す。

30

40

【0186】



50

$R5 : n - C_6F_{13} - (CH_2)_2 -$
 $R6 : n - C_4F_9 - (CH_2)_2 -$
 $R7 : H - (CF_2)_8 -$
 $R8 : H - (CF_2)_6 -$
 $R9 : H - (CF_2)_4 -$
 $R10 : H - (CF_2)_8 - (CH_2) -$
 $R11 : H - (CF_2)_6 - (CH_2) -$
 $R12 : H - (CF_2)_4 - (CH_2) -$

【0187】

式(III)において、 L^0 で表される $(m+n)$ 価の連結基は、アルキレン基、アルケニレン基、芳香族基、ヘテロ環基、 $-CO-$ 、 $-NR-$ (R は炭素原子数が1~5のアルキル基又は水素原子)、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ からなる群より選ばれる基を少なくとも二つ組み合わせた連結基であることが好ましい。

10

【0188】

式(III)において、 W はカルボキシル基($-COOH$)若しくはその塩、スルホ基($-SO_3H$)若しくはその塩、又はホスホノキシ基 $\{-OP(=O)(OH)_2\}$ 若しくはその塩を表す。 W の好ましい範囲は、式(I)における Q と同一である。

【0189】

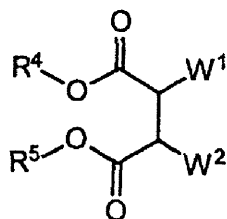
前記式(III)で表される含フッ素化合物の中でも、下記式(III)-a又は式(III)-bで表される化合物が好ましい。

20

【0190】

【化39】

一般式(III)-a



30

【0191】

式(III)-a中、 R^4 及び R^5 は各々アルキル基、末端に CF_3 基を有するアルキル基、又は末端に CF_2H 基を有するアルキル基を表すが、 R^4 及び R^5 が同時にアルキル基であることはない。 W^1 及び W^2 は各々水素原子、カルボキシル基($-COOH$)若しくはその塩、スルホ基($-SO_3H$)若しくはその塩、ホスホノキシ $\{-OP(=O)(OH)_2\}$ 若しくはその塩、又は置換基としてカルボキシル基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基、アルコキシ基、又はアルキルアミノ基を表すが、 W^1 及び W^2 が同時に水素原子であることはない。

【0192】

40

式(III)-b $(R^6 - L^2 -)_{m2} (Ar^1) - W^3$

【0193】

式(III)-b中、 R^6 はアルキル基、末端に CF_3 基を有するアルキル基、又は末端に CF_2H 基を有するアルキル基を表し、 $m2$ は1以上の整数を表し、複数個の R^6 は同一でも異なってもよいが、少なくとも一つは末端に CF_3 基又は CF_2H 基を有するアルキル基を表す。 L_2 は、アルキレン基、芳香族基、 $-CO-$ 、 $-NR-$ (R は炭素原子数が1~5のアルキル基又は水素原子)、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 及びそれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基を表し、複数個の L^2 は同一でも異なってもよい。 Ar^1 は芳香族炭化水素環又は芳香族ヘテロ環を表し、 W^3 はカルボキシル基($-COOH$)若しくはその塩、スルホ基($-SO_3H$)若しくはその塩、ホスホ

50

ノキシ基 { - O P (= O) (O H) ₂ } 若しくはその塩、又は置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基、アルコキシ基、又はアルキルアミノ基を表す。

【 0 1 9 4 】

まず、前記式 (I I I) - a について説明する。

R⁴及びR⁵は前記式 (I I I) におけるR⁰と同義であり、その好ましい範囲も同一である。W¹及びW²で表されるカルボキシ基 (- C O O H) 若しくはその塩、スルホ基 (- S O ₃ H) 若しくはその塩、ホスホノキシ基 { - O P (= O) (O H) ₂ } 若しくはその塩は前記式 (I I I) におけるWと同義でありその好ましい範囲も同一である。W¹及びW²で表される置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよく、好ましくは炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基であり、更に好ましくは 1 ~ 8 のアルキル基であり、特に好ましくは 1 ~ 3 のアルキル基である。前記置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基は、少なくとも一つのカルボキシ基、スルホ基、又はホスホノキシ基を有していればよく、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基としては、前記式 (I I I) 中のWが表すカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基と同義であり好ましい範囲も同一である。前記置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基は、これ以外の置換基によって置換されていてもよく、該置換基としては後述の置換基群Dとして例示した置換基のいずれかを適用できる。W¹及びW²で表される置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルコキシ基は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよく、好ましくは炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基であり、更に好ましくは 1 ~ 8 のアルコキシ基であり、特に好ましくは 1 ~ 4 のアルコキシ基である。前記置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルコキシ基は、少なくとも一つのカルボキシ基、スルホ基、又はホスホノキシ基を有していればよく、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基としては、前記式 (I I I) 中のWが表す親カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基と同義であり好ましい範囲も同一である。前記カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルコキシ基は、これ以外の置換基によって置換されていてもよく、該置換基としては後述の置換基群Dとして例示した置換基のいずれかを適用できる。W¹及びW²で表される置換基としてカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキルアミノ基は、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよく、好ましくは炭素数 1 ~ 2 0 のアルキルアミノ基であり、更に好ましくは 1 ~ 8 のアルキルアミノ基であり、特に好ましくは 1 ~ 4 のアルキルアミノ基である。前記カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキルアミノ基は、少なくとも一つのカルボキシ基、スルホ基、又はホスホノキシ基を有していればよく、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基としては、前記式 (I I I) 中のWが表すカルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基と同義であり好ましい範囲も同一である。前記カルボキシ基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキルアミノ基は、これ以外の置換基によって置換されていてもよく、該置換基としては後述の置換基群Dとして例示した置換基のいずれかを適用できる。

【 0 1 9 5 】

W¹及びW²は、特に好ましくはそれぞれ水素原子又は (C H ₂) _n S O ₃ M (n は 0 又は 1 を表す。) である。Mはカチオンを表すが、分子内で荷電が 0 になる場合はMはなくてもよい。Mで表されるカチオンとしては、例えばプロトニウムイオン、アルカリ金属イオン (リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンなど)、アルカリ土類金属イオン (バリウムイオン、カルシウムイオンなど)、アンモニウムイオンなどが好ましく適用される。このうち、特に好ましくはプロトニウムイオン、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、アンモニウムイオンである。

【 0 1 9 6 】

次に、前記式 (I I I) - b について説明する。

R⁶は前記式 (I I I) におけるR⁰と同義であり、その好ましい範囲も同一である。L

²は、好ましくは炭素数 1 ~ 12 のアルキレン基、炭素数 6 ~ 12 の芳香族基、-CO-、-NR-、-O-、-S-、-SO-、-SO₂- 及びそれらの組み合わせからなる総炭素数 0 ~ 40 の連結基を表し、特に好ましくは炭素数 1 ~ 8 のアルキレン基、フェニル基、-CO-、-NR-、-O-、-S-、-SO₂- 及びそれらの組み合わせからなる総炭素数 0 ~ 20 の連結基を表す。Ar¹は、好ましくは炭素数 6 ~ 12 の芳香族炭化水素環を表し、特に好ましくはベンゼン環又はナフタレン環を表す。W³で表されるカルボキシル基(-COOH)若しくはその塩、スルホ基(-SO₃H)若しくはその塩、ホスホノキシ基{-OP(=O)(OH)₂}若しくはその塩、又は置換基としてカルボキシル基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基、アルコキシ基、又はアルキルアミノ基は、前記式(III)-aにおけるW¹及びW²で表されるカルボキシル基(-COOH)若しくはその塩、スルホ基(-SO₃H)若しくはその塩、ホスホノキシ{-OP(=O)(OH)₂}若しくはその塩、又は置換基としてカルボキシル基、スルホ基、ホスホノキシ基を有するアルキル基、アルコキシ基、又はアルキルアミノ基と同義でありその好ましい範囲も同一である。

【0197】

W³は、好ましくはカルボキシル基(-COOH)若しくはその塩、スルホ基(-SO₃H)若しくはその塩、又は置換基としてカルボキシル基(-COOH)若しくはその塩又はスルホ基(-SO₃H)若しくはその塩を有するアルキルアミノ基であり、特に好ましくはSO₃M、又はCO₂Mである。Mはカチオンを表すが、分子内で荷電が0になる場合はMはなくてもよい。Mで表されるカチオンとしては、例えばプロトニウムイオン、アルカリ金属イオン(リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンなど)、アルカリ土類金属イオン(バリウムイオン、カルシウムイオンなど)、アンモニウムイオンなどが好ましく適用される。このうち、特に好ましくはプロトニウムイオン、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、アンモニウムイオンである。

【0198】

本明細書において、置換基群Dには、アルキル基(好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 12、特に好ましくは炭素数 1 ~ 8 のアルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、n-オクチル基、n-デシル基、n-ヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる)、アルケニル基(好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルケニル基であり、例えば、ビニル基、アリル基、2-ブテニル基、3-ペンテニル基などが挙げられる)、アルキニル基(好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 12、特に好ましくは炭素数 2 ~ 8 のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル基、3-ペンチニル基などが挙げられる)、アリール基(好ましくは炭素数 6 ~ 30、より好ましくは炭素数 6 ~ 20、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 のアリール基であり、例えば、フェニル基、p-メチルフェニル基、ナフチル基などが挙げられる)、置換若しくは無置換のアミノ基(好ましくは炭素数 0 ~ 20、より好ましくは炭素数 0 ~ 10、特に好ましくは炭素数 0 ~ 6 のアミノ基であり、例えば、無置換アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基などが挙げられる)、

【0199】

アルコキシ基(好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 12、特に好ましくは炭素数 1 ~ 8 のアルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基などが挙げられる)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数 6 ~ 20、より好ましくは炭素数 6 ~ 16、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 のアリールオキシ基であり、例えば、フェニルオキシ基、2-ナフチルオキシ基などが挙げられる)、アシル基(好ましくは炭素数 1 ~ 20、より好ましくは炭素数 1 ~ 16、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 のアシル基であり、例えば、アセチル基、ベンゾイル基、ホルミル基、ピバロイル基などが挙げられる)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数 2 ~ 20、より好ましくは炭素数 2 ~ 16、特に好ましくは炭素数 2 ~ 12 のアルコキシカルボニル基であり、例えば、メトキ

シカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる)、アリアルオキシカルボニル基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~10のアリアルオキシカルボニル基であり、例えば、フェニルオキシカルボニル基などが挙げられる)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10のアシルオキシ基であり、例えば、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基などが挙げられる)、

【0200】

アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~10のアシルアミノ基であり、例えばアセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられる)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12のアルコキシカルボニルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、アリアルオキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~16、特に好ましくは炭素数7~12のアリアルオキシカルボニルアミノ基であり、例えば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが挙げられる)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニルアミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基などが挙げられる)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは炭素数0~12のスルファモイル基であり、例えば、スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基などが挙げられる)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のカルバモイル基であり、例えば、無置換のカルバモイル基、メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基などが挙げられる)、

【0201】

アルキルチオ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基などが挙げられる)、アリアルチオ基(好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12のアリアルチオ基であり、例えば、フェニルチオ基などが挙げられる)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニル基であり、例えば、メシル基、トシル基などが挙げられる)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルフィニル基であり、例えば、メタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基などが挙げられる)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のウレイド基であり、例えば、無置換のウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレイド基などが挙げられる)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のリン酸アミド基であり、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フェニルリン酸アミド基などが挙げられる)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは1~12のヘテロ環基であり、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を有するヘテロ環基であり、例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ピペリジル基、モルホリノ基、ベンゾオキサゾリル基、ベンズイミダゾリル基、ベンズチアゾリル基などが挙げられる)、シリル基(好ましくは、炭素数3~40、より好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは、炭素数3~24のシリル基であり、例えば、トリメチルシリル基、トリフェニルシリル基などが挙げられる)が含まれる。これらの置換基は更にこれらの置換基によって置換されていてもよい。また、置換基が二つ以上有する場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には互いに結合して環を形成していてもよい

10

20

30

40

50

。

【0202】

なお、本発明の含フッ素化合物は、ディスコティック液晶化合物の配向状態を固定化するために置換基として重合性基を有するものも好ましい。

【0203】

本発明に使用可能な式(III)にて表される含フッ素化合物の具体例として、特開2006-113500公報の段落[0136]～[0140]に記載の化合物等が挙げられるが、本発明はそれら具体例によってなんら制限されるものではない。

【0204】

組成物中における前記含フッ素化合物の含有量の好ましい範囲は、その用途によって異なるが、位相差層の形成に用いる場合は、組成物(塗布液である場合は溶媒を除いた組成物)中、0.005～8質量%であるのが好ましく、0.01～5質量%であるのがより好ましく、0.05～3質量%であるのが更に好ましい。

10

【0205】

[重合性開始剤]

配向(好ましくは垂直配向)させた液晶性化合物は、配向状態を維持して固定する。固定化は、液晶性化合物に導入した重合性基(P)の重合反応により実施することが好ましい。重合反応には、熱重合開始剤を用いる熱重合反応と光重合開始剤を用いる光重合反応とが含まれる。光重合反応が好ましい。光重合開始剤の例には、 α -カルボニル化合物(米国特許2367661号、同2367670号の各明細書記載)、アシロインエーテル(米国特許2448828号明細書記載)、 α -炭化水素置換芳香族アシロイン化合物(米国特許2722512号明細書記載)、多核キノン化合物(米国特許3046127号、同2951758号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp-アミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国特許3549367号明細書記載)、アクリジン及びフェナジン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許4239850号明細書記載)及びオキサジアゾール化合物(米国特許4212970号明細書記載)が含まれる。

20

【0206】

光重合開始剤の使用量は、塗布液の固形分の0.01～20質量%であることが好ましく、0.5～5質量%であることが更に好ましい。ディスコティック液晶性分子の重合のための光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm²～50J/cm²であることが好ましく、100～800mJ/cm²であることが更に好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下で光照射を実施してもよい。位相差層の厚さは、0.1～10 μ mであることが好ましく、0.5～5 μ mであることが更に好ましく、1～5 μ mであることが最も好ましい。

30

【0207】

[位相差層の他の添加剤]

上記の液晶性化合物と共に、可塑剤、界面活性剤、重合性モノマー等を併用して、塗工膜の均一性、膜の強度、液晶性化合物の配向性等を向上させることができる。これらの素材は液晶性化合物と相溶性を有し、配向を阻害しないことが好ましい。

40

【0208】

重合性モノマーとしては、ラジカル重合性若しくはカチオン重合性の化合物が挙げられる。好ましくは、多官能性ラジカル重合性モノマーであり、上記の重合性基含有の液晶化合物と共重合性のものが好ましい。例えば、特開2002-296423号公報明細書中の段落番号[0018]～[0020]記載のものが挙げられる。上記化合物の添加量は、ディスコティック液晶性分子に対して一般に1～50質量%の範囲にあり、5～30質量%の範囲にあることが好ましい。

【0209】

界面活性剤としては、従来公知の化合物が挙げられるが、特にフッ素系化合物が好ましい。具体的には、例えば特開2001-330725号公報明細書中の段落番号[002

50

8] ~ [0056] 記載の化合物、特願 2003 - 295212 号明細書中の段落番号 [0069] ~ [0126] 記載の化合物が挙げられる。

【0210】

液晶性化合物とともに使用するポリマーは、塗布液を増粘できることが好ましい。ポリマーの例としては、セルロースエステルを挙げることができる。セルロースエステルの好ましい例としては、特開 2000 - 155216 号公報明細書中の段落番号 [0178] 記載のものが挙げられる。液晶性化合物の配向を阻害しないように、上記ポリマーの添加量は、液晶性分子に対して 0.1 ~ 10 質量% の範囲にあることが好ましく、0.1 ~ 8 質量% の範囲にあることがより好ましい。

液晶性化合物のディスコティックネマティック液晶相 - 固相転移温度は、70 ~ 300 が好ましく、70 ~ 170 が更に好ましい。

10

【0211】

[塗布溶剤]

塗布液の調製に使用する溶媒としては、有機溶媒が好ましく用いられる。有機溶媒の例には、アミド（例、N, N - ジメチルホルムアミド）、スルホキシド（例、ジメチルスルホキシド）、ヘテロ環化合物（例、ピリジン）、炭化水素（例、ベンゼン、ヘキサン）、アルキルハライド（例、クロロホルム、ジクロロメタン）、エステル（例、酢酸メチル、酢酸ブチル）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン）、エーテル（例、テトラヒドロフラン、1, 2 - ジメトキシエタン）が含まれる。アルキルハライド及びケトンが好ましい。二種類以上の有機溶媒を併用してもよい。

20

【0212】

[塗布方法]

塗布液の塗布は、公知の方法（例、ワイヤーバーコーティング法、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバーシブルグラビアコーティング法、ダイコーティング法）により実施できる。中でも、前記位相差層を形成する際は、ワイヤーバーコーティング法を利用して塗布するのが好ましく、ワイヤーバーの回転数は下記式を満たすことが好ましい。

$$0.6 < (W \times (R + 2r) \times \pi) / V < 1.4$$

[W: ワイヤーバーの回転数 (rpm)、R: バーの芯の直径 (m)、r: ワイヤーの直径 (m)、V: 支持体の搬送速度 (m/min)]

30

(W × (R + 2r) × π) / V の範囲は、0.7 ~ 1.3 であることがより好ましく、0.8 ~ 1.2 であることが更に好ましい。

【0213】

前記位相差層の形成にはダイコーティング法が好ましく用いられ、特に、スライドコーター又はスロットダイコーターを利用した塗布方法が好ましい。

【0214】

2. 第1及び第2偏光膜

本発明に利用される偏光膜については特に制限はない。偏光膜としては、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエーテル系偏光膜のいずれを用いてもよい。ヨウ素系偏光膜及び染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フィルムを用いて製造する。偏光膜の吸収軸は、フィルムの延伸方向に相当する。従って、縦方向（搬送方向）に延伸された偏光膜は長手方向に対して平行に吸収軸を有し、横方向（搬送方向と垂直方向）に延伸された偏光膜は長手方向に対して垂直に吸収軸を有する。

40

【0215】

偏光膜は一般に保護膜を有する。本発明において、上記光学補償フィルムは、第1偏光膜の保護フィルムとして機能させることができ、第1位相差領域を第1偏光膜に接触して配置する。第1偏光膜の上記光学補償フィルムを接着させる表面の他方の表面にも保護フィルムを配置することが好ましい。偏光膜の外側に配置される保護フィルムについては特に制限はなく、セルロースアシレートフィルム、環状オレフィン系ポリマーフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィルム、ノ

50

ルボルネン系フィルム、アクリル系フィルム、PET系フィルム等を用いることができる。中でも、セルロースアシレートフィルム等を用いることが好ましい。

【0216】

第2偏光膜の双方の表面にも保護フィルムを積層するのが好ましい。特に液晶セル側に配置される保護フィルムについては、視野角コントラスト改善の観点から、低Re且つ低Rthが求められる。具体的には、Re(550)の絶対値 $|Re(550)|$ が10nm以下であり、且つRth(550)の絶対値 $|Rth(550)|$ が30nm以下である。理想的には、 $|Re(550)|$ 及び $|Rth(550)|$ ともに0nmである。また、斜め方向に生じるカラーシフトの軽減の観点では、当該保護フィルムのReは波長分散性が小さいのが好ましく、具体的には、 $|Re(400) - Re(700)|$ が10nm以下であり、及び $|Rth(400) - Rth(700)|$ が35nm以下であり、理想的には、 $|Re(400) - Re(700)|$ 及び $|Rth(400) - Rth(700)|$ ともに0nmである。

10

【0217】

低Re及び低Rthを達成するためには、フィルムの厚みを薄くするのが好ましいが、一方で、厚みが薄すぎると、保護フィルムとしての機能が不十分になり、偏光膜の耐久性が低下し、ひいては液晶表示装置の耐久性が低下する。これらの観点から、第2偏光膜の保護フィルムであって、液晶セル側に配置される保護フィルムの厚みは、10~90μmであるのが好ましく、20~80μmであるのがより好ましい。

【0218】

溶液製膜において、フィルムの厚みを薄くする場合には、金属支持体上にドーブを流延した後に剥ぎ取り、高揮発分状態のフィルムを搬送し乾燥していく溶液製膜の過程において、薄膜は剛性が減少するため、搬送やハンドリングが難しくなる。そのため、剥離用フィルム用のドーブを含む複数のドーブを流延し、一時的に厚みを増やし、搬送やハンドリング性を上げるのが好ましい。当該積層フィルムは、実際に使用される前に、剥離用のフィルムが剥離され、薄膜のフィルムとして使用することができる。

20

【0219】

上記厚みで、且つ前記光学特性を達成可能なフィルムであって、第2偏光膜の保護フィルムとして好適に用いられるフィルムの例には、セルロースアシレート系フィルム、環状オレフィン系ポリマーフィルム、又はアクリル系ポリマーフィルムが含まれる。アクリル系ポリマーフィルムの中でも、ラクトン環単位、無水マレイン酸単位、及びグルタル酸無水物単位から選ばれる少なくとも1種の単位を含むアクリル系ポリマーを含有するアクリル系ポリマーフィルムは、光学的に等方性の高い性質を示すので好ましい。前記アクリル系ポリマーフィルムの詳細については特開2008-9378号公報に詳細な記載があり、参照することができる。また、それぞれの例については、特開2010-33041号公報に記載の第1の透明フィルムとして利用可能なセルロースアシレート系フィルム、環状オレフィン系ポリマーフィルム、及びアクリル系ポリマーフィルムの例と同様である。

30

【0220】

偏光板の好ましい製造方法は、2枚の保護フィルムと偏光膜とが、それぞれ長尺の状態で連続的に積層される工程を含む。該長尺の偏光板は用いられる画像表示装置の画面の大きさに合わせて裁断される。なお、第1偏光膜については、一方の表面には、前記光学補償フィルムを貼合する。この様にして作製された偏光板は、光学補償フィルムを液晶セル側にして配置される。なお、光学補償フィルムを構成している第1及び第2位相差領域のいずれを偏光膜側にして配置してもよいが、偏光膜との接着性等の観点では、偏光子と接着される表面にはポリマーフィルムを配置するのが好ましく、従って、第2位相差領域を偏光膜に貼合する態様では、ディスコティック液晶化合物を利用して形成される位相差層の上に、ポリマーフィルムを配置し、ポリマーフィルムを偏光膜に貼合するのが好ましい。当該ポリマーフィルムは、低Re且つ低Rthであるのが好ましく、利用可能なポリマーフィルムの例は、第2偏光膜の保護フィルム(液晶セル側保護フィルム)として好適に用いられるポリマーフィルムの例と同様である。

40

50

【 0 2 2 1 】

3. 液晶セル

本発明の液晶表示装置に用いられる液晶セルは、一対の基板と、該一対の基板間に電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質を含む。本発明の一態様は、高分子安定化ブルー相液晶材料からなる液晶層を有する態様である。高分子安定化ブルー相液晶材料は、基板間に、液晶、カイラル剤、光重合性モノマー、及び光重合性開始剤を少なくとも含有する組成物を注入し、ブルー相Ⅰに転移させた状態で、光重合反応を進行させることで調製することができる。使用可能な材料の例、及びその配合量の好ましい範囲等については、特開 2 0 1 0 - 3 3 0 4 1 号公報の [0 0 1 8] ~ [0 0 2 8] の記載を参照することができる。

10

【 0 2 2 2 】

一対の基板としては、透明基板が好ましく、ガラス、プラスチックフィルム、光学結晶等を用いることができる。これら一対の基板間の距離は通常 2 ~ 1 0 0 μm 程度である。印加する電界は、通常 1 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 V/cm 程度である。電界は、実質的に基板に対し平行（又は表示方向に垂直）であればよい。電界の印加方法に特に制限はないが、一方の基板面に櫛歯型の電極 2 つを相互に組み込む構造が簡便である。この櫛歯型電極当り、櫛歯の数は約 2 ~ 1 0 0 個、長さ約 1 ~ 1 0 0 0 0 μm 、幅約 1 ~ 5 0 μm 、櫛歯間距離約 1 ~ 1 0 0 μm が好ましい。

【 0 2 2 3 】

本発明では、図 5 に示す様に櫛歯電極の櫛歯部分（櫛歯電極）が互いに噛み合う方向に配置されている電極構造や、図 6 に示す様なジグザグ形状に配置されている電極構造を利用することができる。櫛歯電極の櫛の長辺の方向が、第 1 偏光膜及び第 2 偏光膜の吸収軸と 4 5 度になっているとレターデーションの効率が最大になり最も好ましい。また、+ 4 5 度と - 4 5 度の 2 つの領域を設けると、電圧印加時にドメインに分割させることができ、方位角方向により均一な表示特性が得られるため好ましい。例えば、図 5 では、電極の構成は、右半分と左半分で 2 つのドメインになっており、また後述する図 8 ではジグザグ形の櫛歯電極を用いて 2 つのドメインを得ることができる。

20

【 0 2 2 4 】

本発明に利用可能な電極構造、駆動回路等については、特開 2 0 1 0 - 3 3 0 4 1 号公報の [0 0 3 8] ~ [0 0 5 0] の記載を参照することができる。

30

【実施例】

【 0 2 2 5 】

以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更することができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。

【 0 2 2 6 】

1. ポリマーフィルムの準備

(1) ポリマーフィルム 1 の準備

市販されているトリアセチルセルロースフィルム「フジタック T D 8 0 U L」（富士フィルム社製）を準備して、ポリマーフィルム 1 として用いた。

40

(2) ポリマーフィルム 2 の準備

市販されているトリアセチルセルロースフィルム「フジタック T 4 0 U Z」（富士フィルム社製）を準備して、ポリマーフィルム 2 として用いた。

【 0 2 2 7 】

(3) ポリマーフィルム 3 の準備

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

(セルロースアセテート溶液組成)

酢化度 6 0 . 7 ~ 6 1 . 1 % のセルロースアセテート	1 0 0 質量部
トリフェニルホスフェート（可塑剤）	7 . 8 質量部

50

ビフェニルジフェニルホスフェート（可塑剤）	3.9 質量部
メチレンクロライド（第1溶媒）	33.6 質量部
メタノール（第2溶媒）	2.9 質量部
1-ブタノール（第3溶媒）	1.1 質量部

【0228】

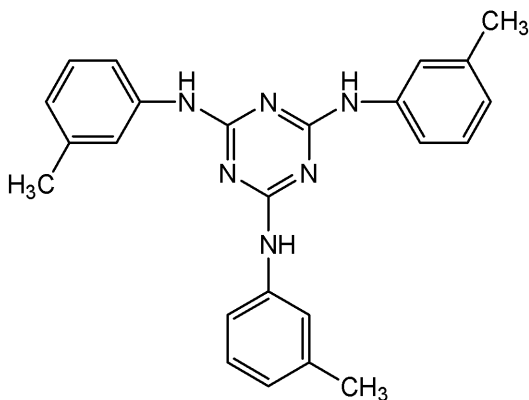
別のミキシングタンクに、下記のレターデーション上昇剤（A）1.6 質量部、メチレンクロライド 9.2 質量部及びメタノール 8 質量部を投入し、加熱しながら攪拌して、レターデーション上昇剤溶液を調製した。セルロースアセテート溶液 47.4 質量部にレターデーション上昇剤溶液 2.5 質量部を混合し、十分に攪拌してドープを調製した。レターデーション上昇剤の添加量は、セルロースアセテート 100 質量部に対して、6.0 質量部であった。

10

【0229】

【化40】

レターデーション上昇剤（A）



20

【0230】

得られたドープを、バンド延伸機を用いて流延した。バンド上での膜面温度が 40 となつてから、70 の温風で 1 分乾燥し、バンドからフィルムを 140 の乾燥風で 10 分乾燥し、残留溶剂量が 0.3 質量%のセルロースアセテートフィルムを作製した。

【0231】

30

得られた長尺状のセルロースアセテートフィルムの幅は 1490 mm であり、厚さは 80 μm であった。

【0232】

（4）ポリマーフィルム 4 の準備

ポリマーフィルム 3 の作製において、フィルムの膜厚を 60 μm に変える以外は同様にして、ポリマーフィルム 4 を作製した。

【0233】

（5）ポリマーフィルム 5 の準備

（低置換度層用セルロースアシレート溶液の調製）

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。各セルロースアシレート溶液の固形分濃度が 2.2 質量%となるように溶剤（メチレンクロライドおよびメタノール）の量は適宜調整した。

40

・セルロースアセテート（置換度 2.45）	100.0 質量部
・添加剤 A	19.0 質量部
・メチレンクロライド	365.5 質量部
・メタノール	54.6 質量部

添加剤 A はテレフタル酸 / コハク酸 / プロピレングリコール / エチレングリコール共重合体（共重合比[モル%] = 27.5 / 22.5 / 25 / 25）を表す。

【0234】

（高置換度層用セルロースアシレート溶液の調製）

50

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。セルロースアシレート溶液の固形分濃度が20質量%となるように溶剤（メチレンクロライドおよびメタノール）の量は適宜調整した。

・セルロースアセテート（置換度2.81）	100.0質量部
・添加剤A	11質量部
・シリカ微粒子 R972（日本エアロジル製）	0.15質量部
・メチレンクロライド	395.0質量部
・メタノール	59.0質量部

【0235】

（セルロースアシレート系フィルムの作製）

フィルムに関して、前記低置換度層用セルロースアシレート溶液を56μmの膜厚のコア層になるように、前記高置換度層用セルロースアシレート溶液を2μmの膜厚のスキンA層および2μmの膜厚のスキンB層になるように、それぞれ流延した。

得られたウェブ（フィルム）をバンドから剥離し、乾燥させた後に巻き取った。この時、フィルム全体の質量に対する残留溶媒量が0~0.5%であった。続いて、前記フィルムを送り出し、延伸温度172℃、延伸倍率30%の延伸条件でテンターにてTD延伸を行った。

なお、残留溶媒量は下記の式にしたがって求めた。

$$\text{残留溶媒量（質量％）} = \{ (M - N) / N \} \times 100$$

ここで、Mはウェブの任意時点での質量、NはMを測定したウェブを120℃で2時間乾燥させた時の質量である。

【0236】

（6）ポリマーフィルム6の準備

市販されているトリアセチルセルロースフィルム「Z-TAC」（富士フイルム社製）を準備して、ポリマーフィルム6として用いた。

【0237】

（7）ポリマーフィルム7の準備

（セルロースアセテート溶液の調製）

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液を調製した。

セルロースアセテート溶液 組成

酢化度2.86のセルロースアセテート	100.0質量部
メチレンクロライド（第1溶媒）	402.0質量部
メタノール（第2溶媒）	60.0質量部

【0238】

（マット剤溶液の調製）

平均粒子サイズ16nmのシリカ粒子（AEROSIL R972、日本アエロジル（株）製）を20質量部、メタノール80質量部を30分間よく攪拌混合してシリカ粒子分散液とした。

この分散液を下記の組成物とともに分散機に投入し、さらに30分以上攪拌して各成分を溶解し、マット剤溶液を調製した。

マット剤溶液組成

平均粒子サイズ16nmのシリカ粒子分散液	10.0質量部
メチレンクロライド（第1溶媒）	76.3質量部
メタノール（第2溶媒）	3.4質量部
セルロースアセテート溶液	10.3質量部

【0239】

（添加剤溶液の調製）

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、添加剤を調製した。光学異方性を低下させる化合物（光学異方性低下剤）および波長分散

調整剤については下記に示すものを用いた。

【 0 2 4 0 】

添加剤溶液組成

化合物 A - 1 9 (レターデーション低減剤)	4 9 . 3 質量部
U V - 1 0 2 (波長分散調整剤)	7 . 6 質量部
メチレンクロライド (第 1 溶媒)	5 8 . 4 質量部
メタノール (第 2 溶媒)	8 . 7 質量部
セルロースアセテート溶液	1 2 . 8 質量部

【 0 2 4 1 】

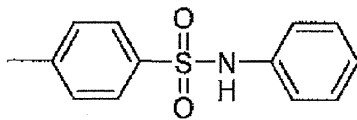
(ポリマーフィルム 7 の作製)

上記セルロースアセテート溶液を 9 4 . 6 質量部、マット剤溶液を 1 . 3 質量部、添加剤溶液 4 . 1 質量部を、それぞれを濾過後に混合し、バンド流延機を用いて流延した。なお、添加化合物 (化合物 A - 1 9 及び U V - 1 0 2) の総量は、セルロースアセテートの量に対して、1 3 . 6 質量%であった。

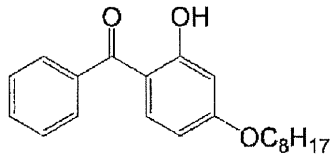
残留溶剂量 3 0 % でフィルムをバンドから剥離し、1 4 0 で 4 0 分間乾燥させセルロースアセテートフィルム 7 を製造した。得られたセルロースアセテートフィルム 7 の残留溶剂量は 0 . 2 % であり、膜厚は 4 0 μ m であった。

【 0 2 4 2 】

【 化 4 1 】



A-19



UV-102

【 0 2 4 3 】

(8) ポリマーフィルム 8 の準備

(セルロースアシレートの調製)

ポリマーフィルム 5 と同様にセルロースアシレートの調製を行った。

【 0 2 4 4 】

(低置換度層用セルロースアシレート溶液の調製)

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して、各成分を溶解し、セルロースアシレート溶液を調製した。各セルロースアシレート溶液の固形分濃度が 2 5 質量%となるように溶剤 (メチレンクロライドおよびメタノール) の量は適宜調整した。

・セルロースアセテート (置換度 2 . 4 5)	1 0 0 . 0 質量部
・添加剤 A	4 0 . 0 質量部
・メチレンクロライド	3 6 5 . 5 質量部
・メタノール	5 4 . 6 質量部

添加剤 A はテレフタル酸 / コハク酸 / プロピレングリコール / エチレングリコール共重合体 (共重合比 [モル %] = 2 7 . 5 / 2 2 . 5 / 2 5 / 2 5) を表す。

【 0 2 4 5 】

(高置換度層用セルロースアシレート溶液の調製)

下記の組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して、各成分を溶解し、セルロースア

シレート溶液を調製した。セルロースアシレート溶液の固形分濃度が20質量%となるように溶剤（メチレンクロライドおよびメタノール）の量は適宜調整した。

・セルロースアセテート（置換度2.81）	100.0質量部
・添加剤A	11質量部
・シリカ微粒子 R972（日本エアロジル製）	0.15質量部
・メチレンクロライド	395.0質量部
・メタノール	59.0質量部

【0246】

（セルロースアシレート系フィルムの作製）

フィルムに関して、前記低置換度層用セルロースアシレート溶液を36μmの膜厚のコア層になるように、前記高置換度層用セルロースアシレート溶液を2μmの膜厚のスキンA層および2μmの膜厚のスキンB層になるように、それぞれ流延した。

得られたウェブ（フィルム）をバンドから剥離し、乾燥させた後に巻き取った。この時、フィルム全体の質量に対する残留溶媒量が0～0.5%であった。続いて、前記フィルムを送り出し、延伸温度200、延伸倍率2%の延伸条件でテンターにてTD延伸を行った。

【0247】

（9）ポリマーフィルム9の準備

無水マレイン酸単位を含むアクリル系ポリマーの調製：

特開2007-113109号公報の[0050]記載の「(b)耐熱アクリル樹脂」に従い無水マレイン酸10モル%、スチレン16モル%、メタクリル酸メチル74モル%の樹脂を合成した。このTgは112であった。

【0248】

調製した前記アクリル系ポリマーを90の真空乾燥機で乾燥して含水率を0.03%以下とした後、安定剤（イルガノックス1010（チバガイギ（株）製）0.3重量%添加し230において窒素気流中下、ベント付2軸混練押出し機を用い、水中に押し出しストランド状にした後、裁断し直径3mm長さ5mmのペレットを得た。

これらのペレットを90の真空乾燥機で乾燥し含水率を0.03%以下とした後、1軸混練押出し機を用い下記条件の温度で混練押出した。この後、押し出し機とギアポンプの間に300メッシュのスクリーンフィルターを設置した。この後、下記条件でギアポンプを通過させた後、濾過精度7μmのリーフディスクフィルターを通し、ダイからメルトを押し出し、下記条件でキャストした。なお、下記条件中の「ギアポンプ前後の差圧」とは前側圧力から後側圧力を差し引いたものであり、また「メルト着地点・タッチロール・キャストロール中点間のズレ」において、正はタッチロール側に、負はキャストロール側に着地したことを示す。

この後、3連のキャストロール上にメルト（溶融樹脂）を押し出した。この時、最上流側のキャストロール（チルロール）に、下記条件に記載の面圧でタッチロールを接触させた。タッチロールは特開平11-235747号公報の実施例1に記載のもの（二重抑えロールと記載のあるもの、但し薄肉金属外筒厚みは2mmとした）を用い、Tg-5において、下記条件に記載のタッチ圧で使用した。なお、チルロールを含む3連のキャストロールの温度は、タッチロールと接触する最上流側のキャストロール（第1ロール）を、下記条件に記載の温度差（キャストロール温度-タッチロール温度）となるようにした。さらに、その次のキャストロール（第2ロール）は第1ロール-5、その次のキャストロール（第3ロール）は第1ロール-10とした。

この後、巻き取り直前に両端（全幅の各5cm）をトリミングした後、両端に幅10mm、高さ20μmの厚みだし加工（ナーリング）をつけた。また製膜幅1.5mとし、製膜速度30m/分で3000m巻き取った。製膜後の未延伸フィルムの厚みは60μmとした。

最上流側のキャストロールに下記条件に記載の面圧でタッチロールを接触させた。下記に、スクリュウ温度差、吐出量、ギアポンプ前後の差圧、キャストロール上のメルトの表

裏温度差、キャストロールとタッチロールの温度差、メルト着地点 - タッチロール・キャストロール中間点のズレ、タッチロールのタッチ圧、製膜幅変動、製膜幅の変動、製膜幅の平均を示す。

(条件)

スクリー温度差(出口 - 入口) : 30

吐出量 : 200 kg / hr

ギアポンプ前後の差圧(前 - 後) : - 3 MPa

キャストロール温度 - タッチロール温度 : - 5

メルト着地点 - タッチロール・キャストロール中間点のズレ : - 3 mm

タッチロールのタッチ圧 : 0.1 MPa

製膜幅変動 : 6 %

製膜幅平均値 : 25 m

【0249】

(10) ポリマーフィルム10の準備

ポリプラスチックス(株)のTOPAS #6013のペレット(Tg = 136)を用いて、110において2時間以上乾燥し、1軸混練押出し機を用いて押出した。このとき押出し機とダイの間にスクリーンフィルター、ギアポンプ、リーフディスクフィルターをこの順に配置し、これらをメルト配管で連結した。これを押出し温度(吐出温度)260で幅1900 mm、リップギャップ1 mmのダイから押出した。

この後、チルロールとタッチロールの中央部に溶融樹脂を押出した。この時、チルロールは、幅2000 mm、直径400 mmのHCrメッキされた金属製ロールを用い、タッチロールは、幅1700 mm、直径350 mmの特開平11-235747号公報の実施例1に記載のもの(二重抑えロールと記載のあるもの、但し薄肉金属外筒厚みは2 mmとした)を用いた。

【0250】

これらのロールを用い、タッチロール及びチルロールの温度はともに、Tg - 5とした。また、製膜の雰囲気は25、60%であった。

この後、巻き取り直前に両端(全幅の各5 cm)をトリミングした後、両端に幅10 mm、高さ20 µmの厚みだし加工(ナーリング)をつけた。また製膜幅は1540 mmとし、450 m巻き取った。

【0251】

上記ポリマーフィルム1~10の特性を以下の表に示す。

【0252】

【表1】

フィルム No.	Re (nm)	Rth (nm)	厚み (µm)
1	1	45	80
2	1	35	40
3	6	92	80
4	5	65	60
5	46	122	60

【0253】

10

20

30

40

【表 2】

フィルム No.	Re(550) [nm]	Rth(550) [nm]	Re(400)-Re(700) [nm]	Rth(400)-Re(700) [nm]	厚み [μm]
6	2	-6	4	30	60
7	0.3	3.2	1.2	7.5	40
8	0.7	-3	1.5	8.7	40
9	2	-2	0.1	1.1	40
10	2	4	0.5	1.0	40

【0254】

10

2. 光学補償フィルムの製造

(1) 支持体の準備

上記ポリマーフィルムのいずれかを支持体としてそれぞれ用いた。

(アルカリ鹼化処理)

ポリマーフィルムを、温度 60 の誘電式加熱ロールを通過させ、フィルム表面温度を 40 に昇温した後に、フィルムの片面に下記に示す組成のアルカリ溶液を、バーコーターを用いて塗布量 14 ml / m² で塗布し、110 に加熱した(株)ノリタケカンパニーリミテド製のスチーム式遠赤外ヒーターの下に、10 秒間搬送した。続いて、同じくバーコーターを用いて、純水を 3 ml / m² 塗布した。次いで、ファウンテンコーターによる水洗とエアナイフによる水切りを 3 回繰り返した後に、70 の乾燥ゾーンに 10 秒間搬送して乾燥し、アルカリ鹼化処理したセルロースアシレートフィルムを作製した。

20

アルカリ溶液組成：

水酸化カリウム	4.7 質量部
水	15.8 質量部
イソプロパノール	63.7 質量部
界面活性剤 SF-1 : C ₁₄ H ₂₉ O(C ₂ H ₄ O) ₂₀ H	1.0 質量部
プロピレングリコール	14.8 質量部

【0255】

(配向膜の形成)

上記のように鹼化処理した長尺状のセルロースアセレートフィルムに、下記の組成の配向膜塗布液を #14 のワイヤーバーで連続的に塗布した。60 の温風で 60 秒、更に 100 の温風で 120 秒乾燥した。

30

配向膜塗布液の組成：

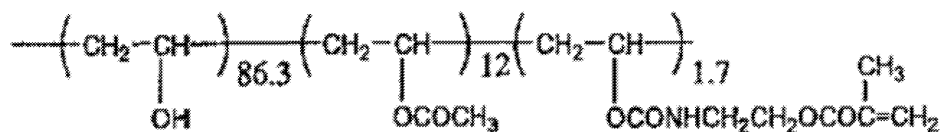
下記の変性ポリビニルアルコール	10 質量部
水	371 質量部
メタノール	119 質量部
グルタルアルデヒド	0.5 質量部
光重合開始剤(イルガキュアー 2959、チバ・ジャパン製)	0.3 質量部

【0256】

【化 42】

40

変性ポリビニルアルコール



【0257】

(ディスコティック液晶性化合物を含む光学異方性層の形成)

上記作製した配向膜に連続的にラビング処理を施した。このとき、長尺状のフィルムの長手方向と搬送方向は平行であり、フィルム長手方向に対して、ラビングローラーの回転軸

50

は直交とした。

【 0 2 5 8 】

下記の組成のディスコティック液晶化合物を含む塗布液 A を上記作製した配向膜上に # 2 . 7 のワイヤーバーで連続的に塗布した。フィルムの搬送速度 (V) は 36 m / min とした。塗布液の溶媒の乾燥及びディスコティック液晶化合物の配向熟成のために、 80 の温風で 90 秒間加熱した。続いて、 80 にて UV 照射を行い、液晶化合物の配向を固定化し光学異方性層を形成し、光学補償フィルムを得た。

光学異方性層塗布液の組成：

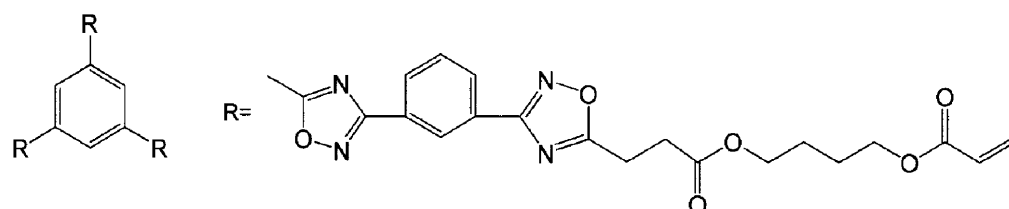
下記のディスコティック液晶化合物	100 質量部
光重合開始剤 (イルガキュアー 907、チバ・ジャパン社製)	3 質量部
増感剤 (カヤキュアー DETX、日本化薬 (株) 製)	1 質量部
下記のピリジニウム塩	1 質量部
下記のフッ素系ポリマー (FP1)	0.4 質量部
メチルエチルケトン	252 質量部

10

【 0 2 5 9 】

【 化 4 3 】

ディスコティック液晶化合物

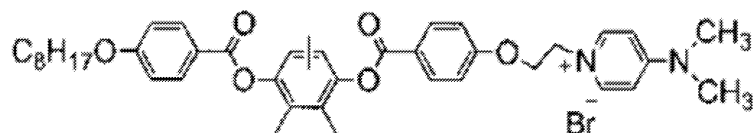


20

【 0 2 6 0 】

【 化 4 4 】

ピリジニウム塩

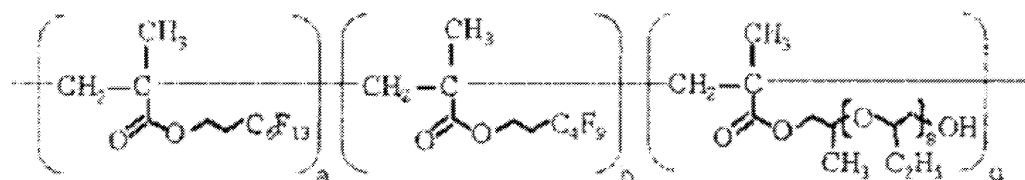


30

【 0 2 6 1 】

【 化 4 5 】

フッ素系ポリマー (FP1)



40

$$a/b/c = 20/20/60 \text{ wt \%}$$

$$Mw = 16,000$$

【 0 2 6 2 】

遅相軸の方向はラビングローラーの回転軸と平行であった。すなわち、支持体の長手方向に対して、遅相軸は直交の方向であった。別途、セルロースアセレートフィルムを支持体に用いる代わりに、ガラスを基板として用いてディスコティック液晶化合物を含む層を形成して、 $Re(0^\circ)$ 、 $Re(40^\circ)$ 及び $Re(-40^\circ)$ を KOBRA 21 ADH を用いて測定したところ、それぞれ、 139.6 nm 、 126.1 nm 及び 126.3

50

nmであった。(Re(°))はサンプル面の法線方向を0°とした入射角度を示す。)これらの結果からディスコティック液晶性分子の円盤面のフィルム面に対する平均傾斜角は90°であり、ディスコティック液晶がフィルム面に対して垂直に配向していることが確認できた。なお、形成された位相差層の波長分散性は $Re(450)/Re(550)$ が1.10で且つ $Re(650)/Re(550)$ が0.96であった。

【0263】

この様にして、ポリマーフィルム1~10と光学異方性層を組み合わせることで光学補償フィルムをそれぞれ製造した。また、光学異方性層1はディスコティック液晶化合物を含む塗布液の塗布量を変更し、所望のRe、Rthになるように調整した。なお、後述するいくつかの実施例に用いた光学補償フィルムでは、上記の方法により形成した位相差層の表面に、ポリマーフィルムのいずれかを積層した。

10

【0264】

3. 偏光板の作製

TD80UL(富士フイルム製)の支持体表面をアルカリ蝕処理した。1.5規定の水酸化ナトリウム水溶液に55で2分間浸漬し、室温の水洗浴槽中で洗浄し、30で0.1規定の硫酸を用いて中和した。再度、室温の水洗浴槽中で洗浄し、更に100の温風で乾燥した。続いて、厚さ80μmのロール状ポリビニルアルコールフィルムをヨウ素水溶液中で連続して5倍に延伸し、乾燥して厚さ20μmの偏光膜を得た。

【0265】

上記偏光子の片面に市販のセルローストリアセートフィルム(ポリマーフィルム11)を貼合し、他方の表面に、上記で準備したいずれかの光学補償フィルム、又はいずれかのポリマーフィルムを貼合した。貼合には、ポリビニルアルコール系接着剤水溶液を利用した。また、セルロースアシレート系フィルムを貼合する際は、アルカリ液による蝕処理を実施してから貼合した。また、貼合は、貼合するポリマーフィルムの遅相軸と、偏光子の吸収軸とを平行又は直交にして積層して行った。なお、偏光子の表面にのみポリマーフィルム11を貼合し、他方の表面にはなんらフィルムを貼合しなかった偏光板についても同様に作製した。

20

【0266】

偏光板の用意

東芝製(42Z3500)から視認側の偏光板を剥がし、偏光板を用意した。搭載されている光学補償フィルムは $Re = 119\text{ nm}$ 、 $Rth = 46\text{ nm}$ および $Re = 0\text{ nm}$ 、 $Rth = -91\text{ nm}$ であった。

30

【0267】

4. 液晶表示装置の作製と評価

(1) 液晶表示装置の作製

液晶としてフッ素系混合液晶であるJC1041-XX(チッソ)、4-cyano-4'-pentylbiphenyl(5CB)(Aldrich)及びカイラル剤としてZLI-4572(Merck)を加熱混合した。各比率は、37.2/37.2/5.6(mol%)とした。さらに、発現するBPの回折波長を380nm以下に制御するため、(JC1041-XX/5CB/ZLI-4572)混合液晶にカイラル剤CB15(Aldrich)を導入した。比率は、20(mol%)とした。その混合液中に高分子ネットワークを形成させるための光重合性モノマーとして一官能性の2-ethylhexylacrylate(EHA)(Aldrich)及び二官能性のRM257(Merck)を7対3の割合で混合し加えた。比率は6.5(mol%)とした。さらに、光重合開始剤として2,2-dimethoxyphenylacetophenone(DMPAP)(Aldrich)を加えた。比率は0.33(mol%)とした。以上のようにして混合液を調合した。

40

【0268】

電極間50μmの櫛歯型ITO電極(ITO電極抵抗値:100Ω)を形成した厚み1.1mmのガラス基板(E.H.C.Co.,Ltd.)と、電極を形成していない厚

50

み 1 . 1 m m のガラス基板を用いサンドイッチ型ガラスセルを作製した。セル厚はスペーサを介し 2 5 μ m とした。上記混合液を等方相の状態で、このガラスセル中に毛管現象を利用して注入した。調製した混合液において発現した液晶相は、高温側から B P I I 、 B P I 及びカイラルネマチック相であった。

【 0 2 6 9 】

次に、光重合により高分子安定化 B P を調製した。偏光顕微鏡観察で観測された B P / N * 相転移温度から 2 K 高温側で紫外光を照射した。照射様式は、ガラスセルの温度を複合系が B P I を発現する温度領域で一定に保持し、照射強度 1 . 5 m W c m ⁻² (3 6 5 n m) の紫外光を照射することで高分子安定化ブルー相 (P S B 相) を調製した。

調製した P S B 相の電界印加前後における偏光顕微鏡観察像を観察した。観察は 2 9 3 K で行った。白状態の印加電界として、周波数 1 0 0 k H z 、 4 . 9 V μ m ⁻¹ の正弦波交流電界を用いた。黒状態の電界無印加時、入射光の偏光状態は光学的に等方性である高分子安定化 B P を通過後も変化しないため偏光顕微鏡像は暗視野となった。電界印加後 (b) 、電極間の P S B 相にレターデーションが誘起されたことを示す透過光量の著しい増大が観測され、液晶表示装置として光スイッチングされていることが確認できた。以上のようにして P S B 相液晶表示素子を作製した。

【 0 2 7 0 】

図 1 又は図 2 と同一の構成の実施例及び比較例の P S B 相液晶表示装置をそれぞれ作製した。具体的には、図 1 中の偏光板 P O L 1 及び P O L 2 として、上記で作製した偏光板のいずれかをそれぞれ配置した。使用した。実施例及び比較例のそれぞれに使用した各部材の特性等について、以下の表にまとめる。

【 0 2 7 1 】

(3) 液晶表示装置の評価

・正面コントラスト評価

作製した各液晶表示装置を黒表示及び白表示させて、正面方向 (表示面に対して法線方向) の透過率をそれぞれ測定し、正面コントラスト比 (白表示の透過率 / 黒表示の透過率) を算出した。結果を下記表に示す。

【 0 2 7 2 】

・視野角コントラストの評価

作製した各液晶表示装置を黒表示及び白表示させて、表示面の法線方向から極角 6 0 ° 方向における白表示時及び黒表示時の輝度比 (コントラスト) を、色彩輝度計 ((株) トプコン製 B M - 5) を用いてそれぞれ測定し、極角 6 0 度方向で方位角方向を 0 ~ 3 6 0 ° 、 1 5 ° 刻みで変化させた平均値を算出し、視野角コントラストを算出した。結果を下記表に示す。

【 0 2 7 3 】

・カラーシフトの評価

作製した各液晶表示装置を黒表示させて、表示面の法線方向から極角 6 0 ° 方向における色味を、色彩輝度計 ((株) トプコン製 B M - 5) を用いて測定し、黒色味変化量 ΔE を算出した。なお、黒色味変化量 ΔE は、L u v 表色系での色差であり、法線方向からの極角 6 0 ° 方向で方位角方向を 0 ~ 3 6 0 ° 、 1 5 ° 刻みで変化させたときにそれぞれ算出される色差の平均値と定義した。

【 0 2 7 4 】

【表 3】

	構成部材	特性	実施例											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
構成	視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⊙
		遅相軸*1	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	—
		第 1 位相差領域 ／保護フィルム	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	6
		Re (nm)	1	1	6	5	5	5	5	5	5	5	5	2
		Rth (nm)	45	35	92	65	65	65	65	65	65	65	65	-6
構成	BL 側	遅相軸*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
		Re (nm)	140	140	140	140	100	170	140	140	140	140	140	—
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-50	-85	-70	-70	-70	-70	-70	—
		全体の R t h	25	35	22	5	15	20	5	5	5	5	5	—
		モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
評価	評価	液晶セル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		全体の R t h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		遅相軸*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
		Re (nm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
		Rth (nm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-70
評価	評価	遅相軸*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⇔
		保護フィルム	6	6	6	6	6	6	8	9	10	—	7	4
		第 1 位相差領域	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	5
		Re (nm)	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-3	-2	4	0	3	65
		Rth (nm)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⇔
評価	評価	第 2 / 第 1 偏光膜	0.262	0.289	0.155	0.172	0.309	0.253	0.178	0.171	0.199	0.174	0.172	0.168
		Δ E	106.9	101.2	153.7	130.6	109.0	118.0	129.9	132.2	127.9	131.6	131.6	133.3
		視野角 CR	655.6	643.7	627.7	682.7	681.4	624.3	636.7	707.8	640.9	683.6	646.7	633.6
		正面 CR												

なお、表中、実施例 1 ～ 1 1 は図 1 の構成であり、実施例 1 2 は図 3 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。
* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

【表 4】

	構成部材	特性	比較例			
			1	2	3	4
視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	吸収軸向*1	⇔	⇔	⇔	⇔
	第 1 位相差領域 ／保護フィルム	遅相軸*1	—	⇔	◎	◎
		フィルム No.	6	5	4	4
		Re (nm)	2	46	5	5
		Rth (nm)	-6	122	65	65
BL 側	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	遅相軸*1	◎	◎	◎	◎
		Re (nm)	140	140	140	140
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70
	全体の R t h	R t h *3 (nm)	76	52	5	5
		モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
評価	液晶セル	モ ー ド	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	R t h *3 (nm)	—	—	—	—
		遅相軸*1	—	—	—	—
		Re (nm)	—	—	—	—
		Rth (nm)	—	—	—	—
評価	保護フィルム ／第 1 位相差領域	遅相軸*1	—	—	—	—
		フィルム No.	6	6	6	7
		Re (nm)	2	2	2	0
	第 2 / 第 1 偏光膜	Rth (nm)	-6	-6	-6	3
		吸収軸向*1	◎	◎	◎	◎
評価	カラーシフト	Δ E	0.841	0.615	0.177	0.179
	視野角 CR	極角 60 平均	78.9	95.5	126.8	127
	正面 CR	CR	670.6	709.5	522.0	558.7

なお、表中、比較例 1～4 はいずれも図 1 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「◎」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「◎」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

【表 5】

	構成部材	特性	実施例											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⊙
構成	視認側	吸収軸向*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙
		遅相軸*1	6	6	6	6	6	6	8	9	10	-	7	4
		フィルム No.	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	5
		Re (nm)	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-3	-2	4	0	3	65
		Rth (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙
	BL 側	遅相軸*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙
		Re (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
		Rth (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70
		全体の R t h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		液晶セル	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
評価	第 1 / 第 2 偏光膜	全体の R t h	25	35	22	5	15	20	5	5	5	5	5	-
		遅相軸*1	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	-
		Re (nm)	140	140	140	140	100	170	140	140	140	140	140	-
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-50	-85	-70	-70	-70	-70	-70	0
		遅相軸*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-
	第 2 / 第 1 偏光膜	フィルム No.	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	6
		Re (nm)	1	1	6	5	5	5	5	5	5	5	5	2
		Rth (nm)	45	35	92	65	65	65	65	65	65	65	65	-6
		吸収軸向*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⇔
	評価	ΔE	0.267	0.308	0.166	0.176	0.342	0.166	0.18	0.177	0.211	0.182	0.176	0.172
		視野角 CR	106.5	101.6	126.1	110.5	100.8	111.6	109.7	109.8	103.2	108.7	110.5	110.7
		正面 CR	651.1	649.1	648.0	694.7	688.1	701.2	621.9	659.7	619.6	674.2	662.3	667.8

なお、表中、実施例 13～23 は図 3 の構成であり、実施例 24 は図 1 の構成である。
* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。
* 2 : DLC 位相差層はディスプレイック液晶化合物を含む位相差層を意味する。
* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

【表 6】

	構成部材	特性	比較例			
			5	6	7	8
構成	視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	⇔	⇔	⇔	⇔
		遅相軸*1	-	-	-	-
		第 1 位相差領域 / 保護フィルム	6	6	6	7
		Re (nm)	2	2	2	0
		Rth (nm)	-6	-6	-6	3
	BL 側	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	-	-	-	-
		遅相軸*1	-	-	-	-
		Re (nm)	-	-	-	-
		Rth (nm)	-	-	-	-
		全体の R t h	-	-	-	-
評価	液晶セル	モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
		全体の R t h	76	52	5	5
		遅相軸*1	⇔	⇔	⇔	⇔
		Re (nm)	140	140	140	140
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70
	保護フィルム / 第 1 位相差領域	遅相軸*1	⊙	⊙	⇔	⇔
		フィルム No.	6	5	4	4
		Re (nm)	2	46	5	5
		Rth (nm)	-6	122	65	65
		吸収軸向*1	⊙	⊙	⊙	⊙
	第 2 / 第 1 偏光膜	Δ E	0.619	0.825	0.184	0.184
		視野角 CR	57.9	74.7	134.6	134.6
		正面 CR	704.6	652.5	558.7	541.9

なお、表中、比較例 5～8 はいずれも図 3 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

【表 7】

構成部材		特性	実施例													
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36*4	37	
視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	吸収軸向*1	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⊙	
	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	ファイラム No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
		遅相軸*1	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	-	
		Re (nm)	140	140	140	140	100	170	140	140	140	140	140	140	-	
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-50	-85	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-	
	第 1 位相差領域／保護ファイラム	遅相軸*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	
		ファイラム No.	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	
		Re (nm)	1	1	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	
		Rth (nm)	45	35	92	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-6	
	全体 of R t h		25	35	22	5	15	20	5	5	5	5	5	5	-	
液晶セル		モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相		
BL側	全体の R t h	Rth *3 (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		遅相軸*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊙	
	第 1 位相差領域／保護ファイラム	ファイラム No.	6	6	6	6	6	6	8	9	10	-	7	7	4	
		Re (nm)	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	5	
		Rth (nm)	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-3	-2	4	0	3	3	65	
		遅相軸*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⇔	
	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	Re (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
		Rth (nm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70	
		吸収軸向*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⇔	
		Δ E	0.132	0.235	0.154	0.107	0.266	0.236	0.110	0.126	0.139	0.128	0.116	0.149	0.110	
評価	視野角 CR	極角 60 平均	148.1	119.4	155.5	184.7	124.5	148.7	186.5	187.8	183.3	187.7	187.5	180.5	186.2	
		正面 CR	711.8	641.4	676.0	633.5	708.7	613.9	662.8	689.9	613.9	683.7	666.2	658.3	638.1	

なお、表中、実施例 25～36 は図 2 の構成であり、実施例 37 は図 4 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償ファイラムの R t h の絶対値を示す。

* 4 : 実施例 36 では、第 2 位相差領域は、上記方法で形成した位相差層とポリマーファイラム 7 との積層体である。ポリマーファイラム 7 は偏光子と貼合されている構成である。

【表 8】

	構成部材	特性	比較例				
			9	10	11	12*4	13
構成	視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔
		フィルム No.	-	-	-	7	-
		遅相軸*1	◎	◎	⇔	⇔	-
		(DLC 位相差層*2)	140	140	140	140	0
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-91
	全体	遅相軸*1	◎	◎	⇔	⇔	⇔
		フィルム No.	6	5	4	4	-
		Re (nm)	2	46	5	5	119
		Rth (nm)	-6	122	65	65	46
		Rth *3 (nm)	76	52	5	5	45
BL側	液晶セル	モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
		Rth (nm)	-	-	-	-	-
		遅相軸*1	-	-	-	-	-
		フィルム No.	6	6	6	7	6
		Re (nm)	2	2	2	0	2
	第 1 位相差領域 ／保護フィルム	Rth (nm)	-6	-6	-6	3	-6
		遅相軸*1	-	-	-	-	-
		Re (nm)	-	-	-	-	-
		Rth (nm)	-	-	-	-	-
		吸収軸向*1	◎	◎	◎	◎	◎
評価	第 2 / 第 1 偏光膜	ΔE	0.636	0.771	0.089	0.103	0.425
	カラーシフト	極角 60 平均	86.9	81.8	179.4	183.3	125.3
	視野角 CR	正面 CR	637.9	621.8	540.6	528.4	693.5

なお、表中、比較例 9～13 は図 2 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「◎」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「◎」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

* 4 : 比較例 12 では、第 2 位相差領域は、上記方法で形成した位相差層とポリマーフィルム 7 との積層体である。ポリマーフィルム 7 は偏光子と貼合されている構成である。

【表 9】

	構成部材	特性	実施例												
			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49*4	50
			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	⊙
視 認 側	第1 / 第2 偏光膜	吸収軸向*1	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	⊙
	第2位相差領域 (DLC位相差層*2)	遅相軸*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
		Re (nm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
		Rth (nm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-70
	第1位相差領域 ／保護フィルム	遅相軸*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	↔
		フィルム No.	6	6	6	6	6	6	8	9	10	—	7	7	4
		Re (nm)	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	5
		Rth (nm)	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-3	-2	4	0	3	3	65
	全体の R t h	Rth *3 (nm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
		モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
BL 側	全体の R t h	Rth *3 (nm)	25	35	22	5	15	20	5	5	5	5	5	5	—
		遅相軸*1	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	—
		フィルム No.	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	第1位相差領域 ／保護フィルム	Re (nm)	1	1	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
		Rth (nm)	45	35	92	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-6
		遅相軸*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
	第2位相差領域 (DLC位相差層*2)	Re (nm)	140	140	140	140	100	170	140	140	140	140	140	140	—
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-50	-85	-70	-70	-70	-70	-70	-70	—
		フィルム No.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
	第2 / 第1 偏光膜	吸収軸向*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	↔
評価	カラーシフト	ΔE	0.083	0.141	0.154	0.098	0.270	0.240	0.102	0.126	0.142	0.128	0.111	0.141	0.097
	視野角 CR	極角 60 平均	135.3	106.9	124.8	155.0	106.0	107.5	154.2	151.5	144.6	150.6	153.5	145.8	155.4
	正面 CR	CR	661.4	677.6	681.8	668.7	696.1	707.8	705.1	700.5	616.0	657.2	672.7	685.8	709.2

なお、表中、実施例 38～49 は図 4 の構成であり、実施例 50 は図 2 の構成である。

* 1 : 「↔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「↔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

* 4 : 実施例 49 では、第 2 位相差領域は、上記方法で形成した位相差層とポリアリラム 7 との積層体である。ポリアリラム 7 は偏光子と貼合されている構成である。

【表 1 0】

	構成部材	特性	比較例				
			14	15	16	17	18
構成	視認側	第 1 / 第 2 偏光膜	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔
		遅相軸*1	—	—	—	—	—
		Re (nm)	—	—	—	—	—
		Rth (nm)	—	—	—	—	—
		遅相軸*1	—	—	—	—	—
	第 1 位相差領域 ／保護フィルム	フィルム No.	6	6	6	7	6
		Re (nm)	2	2	2	0	2
		Rth (nm)	-6	-6	-6	3	-6
		全体の R t h	—	—	—	—	—
	BL側	液晶セル	モード	PSB 相	PSB 相	PSB 相	PSB 相
		全体の R t h	76	52	5	5	45
		遅相軸*1	⇔	⇔	⊙	⊙	⊙
		フィルム No.	6	5	4	4	—
		Re (nm)	2	46	5	5	119
評価	第 2 位相差領域 (DLC 位相差層*2)	Rth (nm)	-6	122	65	65	46
		遅相軸*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
		Re (nm)	140	140	140	140	0
		Rth (nm)	-70	-70	-70	-70	-91
		吸収軸向*1	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	第 2 / 第 1 偏光膜	Δ E	0.460	0.876	0.071	0.071	0.453
		視野角 CR	70.7	60.9	159.9	161.9	132.5
		正面 CR	640.9	708.3	582.4	562.6	685.3
		極角 60 平均	70.7	60.9	159.9	161.9	132.5
		CR	640.9	708.3	582.4	562.6	685.3

なお、表中、比較例 14～18 は図 4 の構成である。

* 1 : 「⇔」は表示面左右方向に平行であり、「⊙」は表示面上下方向に平行であることを意味し、「⇔」と「⊙」は互いに直交していることを意味する。

* 2 : DLC 位相差層はデイスコティック液晶化合物を含む位相差層を意味する。

* 3 : | R t h | は第 1 位相差領域と第 2 位相差領域を合わせた光学補償フィルムの R t h の絶対値を示す。

上記表に示す結果から、所定の光学特性を満足するポリマーフィルムを含む第1位相差領域と、ディスコティック液晶を垂直配向状態に固定してなる位相差層を含む第2位相差領域とを、互いの遅相軸を直交にして積層した光学補償フィルムを利用した、実施例の液晶表示装置は、いずれも視野角C Rが高く、さらに互いの遅相軸を平行にして積層した以外は同一の構成の光学補償フィルムを利用した、比較例の液晶表示装置と比較して、正面コントラストが改善されていることが理解できる。特に、光学補償フィルム全体としてのR t hの絶対値が所定の範囲である実施例や、第2偏光膜の液晶セル側保護フィルムが所定の光学特性を満足するポリマーフィルムである実施例は、高い正面コントラストを示すのみならず、視野角コントラスト、カラーシフトの観点で、総合的に優れた表示特性を示したことが理解できる。

10

また、ディスコティック液晶化合物の垂直配向状態を固定した位相差層からなる第2位相差領域を、液晶セル側に配置した実施例のほうが、ディスコティック液晶化合物の垂直配向状態を固定した位相差層からなる第2位相差領域を偏光膜側に配置した実施例と比較して、正面コントラストが改善され、総合的に優れた表示特性を示したことが理解できる。

【0283】

5. 薄膜用のポリマーフィルムを用いた場合の実施例

下記に示す組成をそれぞれ有するドーブP10及びドーブT30をそれぞれ調製した。

ドーブP10の組成：

市販の三菱レイヨン（株）製ダイナールBR88	100.0質量部
添加剤AA1	5.8質量部
添加剤AA2	1.8質量部
添加剤UU1	2.0質量部

20

ドーブT30の組成：

セルロースアシレート（置換度2.42）	100.0質量部
添加剤AA1	5.8質量部
添加剤AA2	1.8質量部
添加剤UU1	2.0質量部

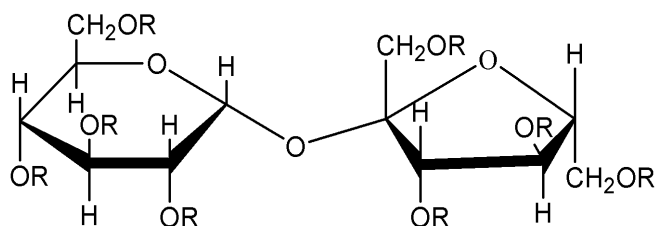
【0284】

添加剤AA1は、下記式で表される化合物である。下記構造式中、Rはベンゾイル基を表し、平均置換度が5～7のものを使用した。

30

【0285】

【化46】



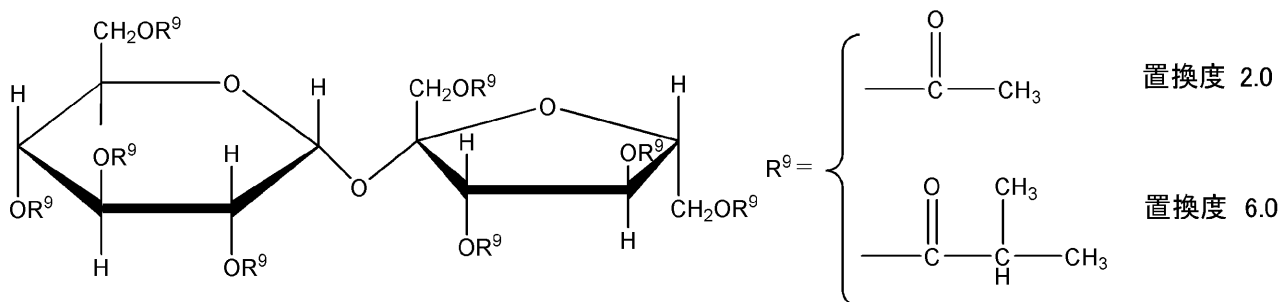
40

【0286】

添加剤AA2は、下記式で表される化合物である。R⁹のそれぞれの構造式と置換度は以下に示す。

【0287】

【化 4 7】



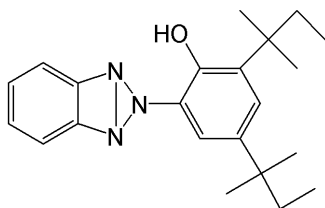
10

【0 2 8 8】

添加剤 UU 1 は、下記式で表される化合物である。

【0 2 8 9】

【化 4 8】



20

【0 2 9 0】

ドーブ P 1 0 及びドーブ T 3 0 を用いて、溶液流延法により、積層フィルムを作製した。具体的には、3 層共流延が可能な流延ギーサーを通して、金属支持体上に上記 2 種のドーブを流延した。このとき、金属支持体面側から、下側層 (T 3 0)、中間層 (P 1 0) 及び上側層 (T 3 0) の順で流延した。各層の粘度は、共流延が可能なように各ドーブの組合せに応じて適宜、固形分濃度で調整し、均一流延が可能な状態になるように設定した。金属支持体上にある間、ドーブを 4 0 の乾燥風により乾燥してフィルムを形成した後、剥ぎ取り、フィルム両端をピンで固定し、その間を同一の間隔で保ちつつ 1 0 5 の乾燥風で 5 分間乾燥した。ピンを外した後、さらに 1 3 0 で 2 0 分間乾燥し、積層フィルムの状態で巻き取った。

30

その後、この 3 層の積層フィルムを剥離した。下側層のフィルムは、上記で製造したポリマーフィルム 2 の光学性能と同等 ($\text{Re} = 1.0 \text{ nm}$ 、 $\text{Rth} = 35 \text{ nm}$) であり、フィルム膜厚は $20 \mu\text{m}$ であった。この様にして、薄膜のポリマーフィルムを安定的に作製できた。

【0 2 9 1】

ポリマーフィルム 2 を用いた各実施例について、この薄膜のフィルムを、ポリマーフィルム 2 の代わりに配置して、同一の構成の液晶表示装置をそれぞれ製造した。これらの液晶表示装置について、上記と同様に評価したところ、ポリマーフィルム 2 を配置した実施例それぞれと同様に良好な評価結果が得られた。

40

【符号の説明】

【0 2 9 2】

1 0 電界の印加により光学的等方性から光学的異方性、または光学的異方性から光学的等方性に変化する媒質からなる層

1 2、1 4 基板

1 6 第 1 偏光膜

1 8 第 2 偏光膜

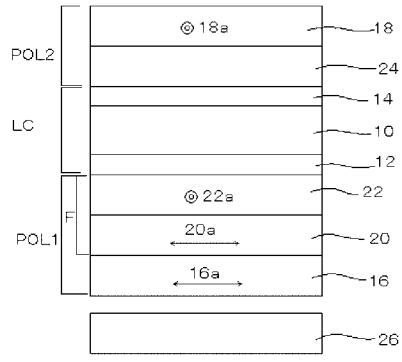
2 0 第 1 位相差領域

2 2 第 2 位相差領域

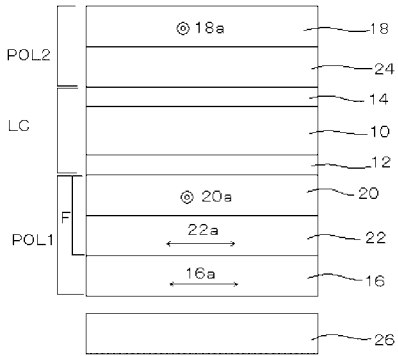
2 4 保護フィルム

50

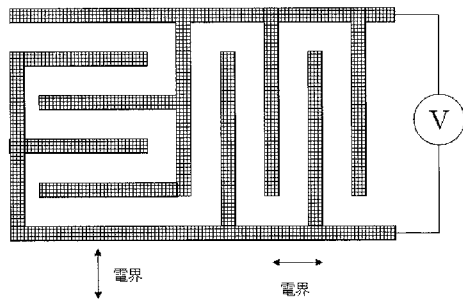
【 図 3 】



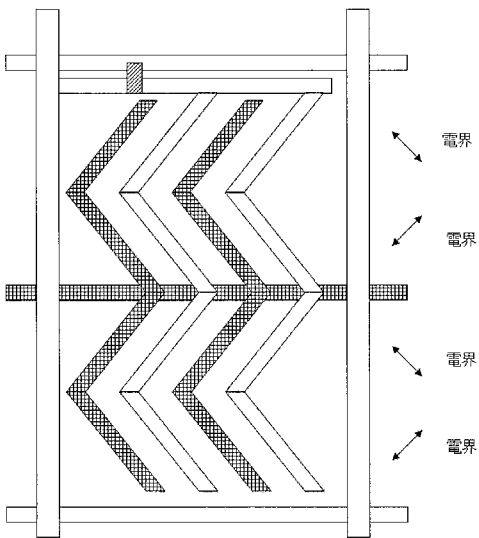
【 図 4 】



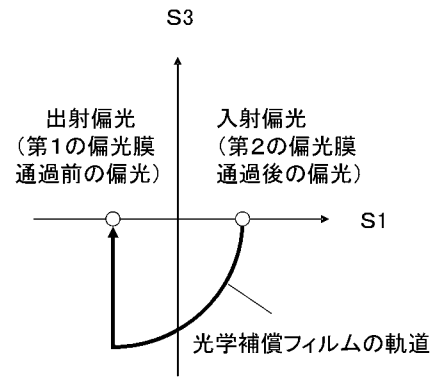
【図 5】



【図 6】



【図 7】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H149 AA02 AB05 BA02 CA02 CA08 DA02 DA12 DA18 DB03 DB13
EA02 EA06 EA12 EA13 EA17 EA19 FA02X FA02Z FA03W FA03Z
FA07Y FA08X FA08Z FA24Y FA34Y FA37Y FA51Y FA51Z FA53Z FA56Y
FA57Z FA58Y FA58Z FA59Y FA63 FD05 FD06 FD47
2H191 FA22X FA22Z FA30X FA30Z FA82Z FA84Z FA85Z FA94X FA94Z FB02
FB05 FB22 FC08 FC09 FC32 FC33 FC35 FD12 FD35 GA22
LA22 LA25 PA24 PA52 PA64 PA79 PA86

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2012177908A	公开(公告)日	2012-09-13
申请号	JP2012017816	申请日	2012-01-31
[标]申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
[标]发明人	海铨洋行		
发明人	海铨 洋行		
IPC分类号	G02F1/137 G02F1/1335 G02F1/13363 G02B5/30		
CPC分类号	C08G73/10 C08J5/18 C08L79/08 G02B5/3083 G02F1/133634 G02F2001/133637 G02F2202/40		
FI分类号	G02F1/137 G02F1/1335.510 G02F1/13363 G02B5/30		
F-TERM分类号	2H088/GA06 2H088/GA11 2H088/GA17 2H088/HA16 2H088/HA18 2H088/MA02 2H088/MA07 2H149/AA02 2H149/AB05 2H149/BA02 2H149/CA02 2H149/CA08 2H149/DA02 2H149/DA12 2H149/DA18 2H149/DB03 2H149/DB13 2H149/EA02 2H149/EA06 2H149/EA12 2H149/EA13 2H149/EA17 2H149/EA19 2H149/FA02X 2H149/FA02Z 2H149/FA03W 2H149/FA03Z 2H149/FA07Y 2H149/FA08X 2H149/FA08Z 2H149/FA24Y 2H149/FA34Y 2H149/FA37Y 2H149/FA51Y 2H149/FA51Z 2H149/FA53Z 2H149/FA56Y 2H149/FA57Z 2H149/FA58Y 2H149/FA58Z 2H149/FA59Y 2H149/FA63 2H149/FD05 2H149/FD06 2H149/FD47 2H191/FA22X 2H191/FA22Z 2H191/FA30X 2H191/FA30Z 2H191/FA82Z 2H191/FA84Z 2H191/FA85Z 2H191/FA94X 2H191/FA94Z 2H191/FB02 2H191/FB05 2H191/FB22 2H191/FC08 2H191/FC09 2H191/FC32 2H191/FC33 2H191/FC35 2H191/FD12 2H191/FD35 2H191/GA22 2H191/LA22 2H191/LA25 2H191/PA24 2H191/PA52 2H191/PA64 2H191/PA79 2H191/PA86 2H291/FA22X 2H291/FA22Z 2H291/FA30X 2H291/FA30Z 2H291/FA82Z 2H291/FA84Z 2H291/FA85Z 2H291/FA94X 2H291/FA94Z 2H291/FB02 2H291/FB05 2H291/FB22 2H291/FC08 2H291/FC09 2H291/FC32 2H291/FC33 2H291/FC35 2H291/FD12 2H291/FD35 2H291/GA22 2H291/LA22 2H291/LA25 2H291/PA24 2H291/PA52 2H291/PA64 2H291/PA79 2H291/PA86		
优先权	2011019671 2011-02-01 JP		
其他公开文献	JP5688385B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种具有改进的正面对比度的液晶显示装置以及改善的视角对比度。溶剂：液晶显示装置包括第一偏振膜（16），光学补偿膜（F）包括第一延迟区域（20）和第二延迟区域（22），第一基板（12），层（10），其包括从光学各向同性变为光学各向异性或从光学各向异性到光学各向同性的介质，通过应用电场和第二基板（14）依次排列。第一延迟区域和第二延迟区域的慢轴彼此正交，第一延迟区域具有20nm或更小的Re（550）并且具有20nm至120nm的Rth（550），并且第二延迟区域包括延迟层，该延迟层包含以对准状态固定的盘状液晶化合物。

